PCT

国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

世界知的所有権機関



(51) 国際特許分類6

C07D 213/64, 239/42, 241/20, 253/06, 401/12, 405/12, 417/06, 417/12, A61K 31/495, 31/505, 31/44, 31/535, 31/53

(11) 国際公開番号

WO98/09949

(43) 国際公開日

(81) 指定国

1998年3月12日(12.03.98)

AU, BR, CA, CN, HU, IL, JP, KR, MX, US, =-

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/03132

A1

(22) 国際出願日

1997年9月5日(05.09.97) (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FL, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL,

ラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許

(30) 優先権データ 特願平8/255335

1996年9月6日(06.09.96)

添付公開書類

PT, SE).

国際調査報告書

(71) 出顧人(米国を除くすべての指定国について) 日本化薬株式会社

(NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA)[JP/JP]

〒102 東京都千代田区富士見一丁目11番2号 Tokyo (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出顧人 (米国についてのみ)

鈴木良一(SUZUK!, Yoshikazu)[JP/JP]

〒114 東京都北区田端3-13-8 Tokyo, (JP)

石田晃 --(ISHIDA, Koichi)[JP/JP]

〒303 茨城県水海道市天満町4808-3 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

弁理士 佐伯憲生(SAEKI, Norio)

〒110 東京都台東区台東一丁目30番9号

第2ツチヤビル9階 Tokyo.(JP)

NOVEL ACETAMIDE DERIVATIVES AND PROTEASE INHIBITORS (54) Title:

(54)発明の名称 新規アセトアミド誘導体およびプロテアーゼ阻害剤

(57) Abstract

Novel acetamide derivatives having a substituted heterocycle and consecutive dicarbonyl structures represented by chemical formula **(I)**, for example, 1-pyrimidinylacetamide compounds, 1-pyrazinylacetamide compounds 1-triazinylacetamide compounds. Because of showing inhibitory activities on proteases of the chymotrypsin type, these compounds are useful as inhibitors for these enzymes, in particular, chymase inhibitors. In formula (I) Ro represents optionally substituted phenyl; R1 optionally substituted

heteroaryl or aliphatic lower alkyl; R² represents optionally substituted alkyl, arylalkyl or heteroarylalkyl; R³ represents hydrogen; acyl; sulfonyl; isocyanato; thiourea; hydrogen, optionally substituted lower alkyl; aryl(C1,7)alkyl, heteroaryl(C1,7)alkyl, aryl or heteroaryl; X and Y independently represent each nitrogen or carbon; and Z represents polymethylene optionally substituted at the hydrogen atoms thereon.

> Ref. #31 3204/2(PHA 4162.3) M. South et al. 09/717,051 USSN:

(57) 要約

本発明は置換複素環式基および連続したジカルポニル構造を有する新規アセトアミド誘導体、例えば1-ビリミジニルアセトアミド化合物、1-ビラジニルアセトアミド化合物および1-トリアジニルアセトアミド化合物等に関するものであり、これらの化合物はキモトリプシンタイプ・プロテアーゼの阻害活性を有し、該酵素阻害剤特にキマーゼ阻害剤として有用なものである。本発明の新規アセトアミド誘導体は下記化学式(!)で示される。

(式中 R°は置換又は非置換のフェニル、R'はアリール、ヘテロアリール又は 脂肪族低級アルキルで置換又は非置換いずれでも良い。R°は換又は非置換のアル キル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル。R°は水素;アシル基、;ス ルホニル基;イソシアネート基;チオウレア;または水素、低級アルキルまたは 置換低級アルキル;アリール(1-7 C)アルキル、ヘテロアリール(1-7 C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールでありである。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子、 Z はポリメチレン基を示し、ポリメチレン基上の水素原子は置換されてもよい。)

PCTに基づいて公開される国際出版のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を制定するために使用されるコード(参考情報)

トレート ・アナー・アー・アー・アー・アリライ・スー・アーナリー・アーナリー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	BPPGGGGGGGGGHILLLLJKKKKLLL EPPGGGGGGGGGHILLLJKKKKLLL EPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	トレートリルラモモマラマモマメニオノニポポルロス エリレリルラモモマラマンニン・ファーン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	BGIKLNZDGJMRTAGSZNUW SSSSSSSTTTTTTTUUUUVYZ アーン
--	---	---	--

明細書

新規アセトアミド誘導体およびプロテアーゼ阻害剤

技術分野

本発明は置換複素環式基および連続したジカルボニル構造を有する新規アセトアミド誘導体、例えば1ービリミジニルアセトアミド化合物、1ービラジニルアセトアミド化合物等に関するものであり、キモトリプシンタイプ・プロテアーゼの阻害剤特にキマーゼ阻害剤に関するものである。本化合物は一般的にキモトリプシンタイプ・プロテアーゼの関きをして有用である。例えばキートリプシンタイプのプロテアーゼは喘息、アレルギー、炎症、リュウマチトリプシンタイプのプロテアーゼは喘息、アテロームを合併する血管損傷、下、心不全、心筋梗塞、心肥大、血管形成やアテロームを合併する血管損傷、腎炎及び腎不全などの疾患への直接的および間接的関与が考えられている。また本発明は連続したジカルボニル構造を有する複素環式アミド化合物を有効成分として含む医薬品組成物およびその使用法などを含む。

背景技術

キマーゼはセリンプロテアーゼの中のキモトリプシンタイプのプロテアーゼに属し、肥満細胞中の分泌顆粒に蓄積され、刺激によって放出される細胞障害性の蛋白質であることが古くから知られている。さらに最近ではキマーゼには生体内での血圧調節に関与するアンジオテンシン・IIをアンジオテンシン・Iから変換する作用のあることがCirc.Res.,66,883(1994)に報告されている。またキマーゼの阻害剤が肥満細胞のヒスタミン遊離(J.Cell.Biochem.,38,291,(1988))及び好酸球の細胞障害蛋白質の遊離(Arch.Biochem.Biophys.,312,67,(1994))を抑制することも知られている。すなわち、キマーゼが細胞障害作用のみならず生体内の種々のメディエーターの遊離に関与していることが現在では一

殷的に知られている。

また上記のキマーゼの作用は動物の種類によって異なり、特にヒトおよびイヌと齧歯類ではその作用に大きな違いのあることがProc. Natl. Acad. Sci. USA, 84, 364, (1987) に報告されている。

現在、キマーゼを阻害する化合物は消化酵素であるキモトリプシンの阻害剤が知られているのみであり、阻害活性、他のプロテアーゼに対す阻害の選択性、生体内での化合物の安定性、毒性等の面で満足すべきものではなく医薬品としての開発もなされていない。従って、キマーゼを低濃度で選択的に阻害し、安全性の高いキマーゼ阻害剤が望まれている。

発明の開示

そこで本発明者らは上記問題点を解決するキマーゼ阻害剤を見出すべく鋭意検 討した結果、本発明をするに至った。

すなわち本発明は次の(1)~(30)に関する。

(1) 下記の化学式(1)で表される新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に 許容される塩。

【式中、R°はフェニル基であり、その環上には下記に定義される基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(基A;基Aはハロゲン、ニトロ、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基またはハロゲノ置換低級アルキル基を示す。)。

R'は(i)アリール、(ii)ヘテロアリールまたは(iii)C1~*の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて定義された関換基

を1つまたはそれ以上有することがある;またはR'は前記(i)~(iii)の基上にOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2Ra、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(この中で、R。~R。は独立に水素、低級アルキルまたは置換低級アルキル;またはR。~R。は独立にアリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの内、アリールまたはヘテロアリールの環上には前記に定義された基Aから選択される1つまたはそれ以上、通常1ないし3個の置換基を有する事がある。また置換低級アルキルは置換基としてハロゲン、ニトロ、水酸基から選ばれる原子または基を1ないし3個有する。);あるいはR'は前記(i)~(i1i1)の基上に下記に定義される環状基Gを、置換基として一つまたはそれ以上有する場合がある(環状基G;環状基Gは酸素原子または窒素原子を1ないし3の範囲で含む5または6員環からなる複素環基を示し、置換基を有しても良い。)。

 R^2 は($1\sim 8$ C) アルキル、アリール($1\sim 7$ C) アルキル、ヘテロアリール($1\sim 7$ C) アルキル、アリール、; または R^2 は前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 8$ C) アルキル; あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 8$ C) アルキルを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D(CH_2)。-- $1 \cdot CO$ 、(ii)D・ $CO \cdot E \cdot CO$ あるいは(iii)D・ $SO_2 \cdot E \cdot CO$ であるアシル基、;または R^3 はD(CH_2)。- $1 \cdot SO_2$ あるいはD・ $CO \cdot E \cdot SO_2$ であるスルホニル基(ここで基Dは水素、 $C1 \sim 6$ の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、アリール基、ハロゲノ低級アルキル、ハロゲノ低級アルコキシ、アミノ、低級アルコキシアミノ、ハロゲノ低級アルキルアミノ、 R_0R_0N 、 R_0R_0N 、 R_0R_0

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、R。~R。で表

される基で置換されていてもよい。

Zはポリメチレン基を示し、ポリメチレン基上の水素原子は独立にR。、R。で置換されてもよい。

(2) 化学式(I)においてR²が下記のものを示す上記(1) 記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

 R^2 は(1~8 C)アルキル、アリール(1~7 C)アルキル、ヘテロアリール(1~7 C)アルキル、アリール、; または R^2 は前記に定義された基B(但し化学式(I)においてYが窒素原子を示し、Xが炭素原子を示すとき、 R^2 はOR。またはNR。R。以外の基を示す。)もしくは基Bを置換基として有する(1~8 C)アルキル; あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する(1~8 C)アルキルを示す。

- (3) 環状基Gが、ビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロービリジンー1-イル、ビリミジルオキシ、ビラジルオキシ、ビリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基またはアリール低級アルキル基を有する事があるビベラジン-1-イル、ピロリジン-1-イル、ピペリジン-1-イル、4-モルホリン-4-イル、、ピロール-1-イルよりなるグループから選択される基を示す上記
- (1)または(2)記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
- (4) 化学式(I)において各記号が下記のものを示す上記(1) 記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから5つまでの置換基を有する場合がある。

 R^{-1} はフェニル、チエニル、フリル、ビリジル、ビロリルまたは $C1\sim 6$ の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて前記に定義された置換基を1つまたはそれ以上有することがある;または R^{-1} は前記のフェニル、チエニル、フリル、ビリジル、ビロリルまたは $C1\sim 6$ の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基の基上に OR_{a} 、 $COOR_{a}$ 、 $CONR_{b}R_{o}$ 、 $NR_{b}R_{c}$ 、 $NR_{b}CHO、<math>NR_{b}COR_{a}$ 、 $SO_{2}R_{a}$ 、 $SO_{2}R_{a}$ 、 $CONR_{b}SO_{2}R_{a}$ および

P(O)(OR。)。よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(この中で、R。~R。は独立に水紫、低級アルキル;またはR。~R。は独立にアリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの場合、アリールまたはヘテロアリールの環上には基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する事がある);あるいはR¹は前記のフェニル、チエニル、フリル、ビリジル、ビロリルまたはC1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基の基上に、ビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イル、ビリミジルオキシ、ビラジルオキシ、ビリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基またはアリール低級アルキル基を有する事があるビベラジン-1-イル、またはビロリジン-1-イル、ピペリジン-1-イル、4-モルホリン-4-イル、ピロールー1-イルよりなるグループから選択される環状基Gを置換基として一つまたはそれ以上有する場合がある。

 R^2 は($1\sim 4$ C)アルキル、アリール($1\sim 3$ C)アルキル、ヘテロアリール($1\sim 3$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は、前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキル;あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキルを示す。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、R.~R。で表される基で置換されていてもよい。

Zは一CH₂-を示し、2つの水素原子は独立にR。、R。で置換されてもよい。 (5) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記(1) ないし

(4) 記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから3つまでの置換基を有する場合がある。

R'はフェニル基であり、その環上には前記に定義された基Aを独立に一つ以上有する事がある。;またはR'はOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。) 2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を行する場合がある。

 R^2 は($1\sim 4$ C)アルキル、アリール($1\sim 3$ C)アルキル、ヘテロアリール($1\sim 3$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキル;あるいは下記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキルを示す。ここで基Gはヒリジルオキシ、2- オキソー1、2- ジヒドロビリジン- 1- イル、ビリミジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは 4 位に低級アルキル基またはアリール(1- 7 C)アルキル基を有する事があるピペラジン- 1- イル、またはピロリジン- 1- イル、ピペリジン- 1- イル、1- イル、ピロール1- イルよりなるグループから選択される環状基Gを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D・(CH₂)。」・CO、(ii)D・CO・E・COあるいは(iii)D・SO₂・E・COであるアシル基、あるいはD・(CH₂)。。・SO₂およびD・CO・E・SO₂であるスルホニル基、(ここで基Dは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2、2、2~トリフルオロエトキシ、2、2、2~トリフルオロエチルアミノ、COOR。、CONR。R。、NR。R。または上記に定義された基Gを示す。);またはR³は、R。R。N・CSで示されるチオウレア;また基Eは独立に、2価のベンゼン核、2価のヘテロアリール核、1、4~ビベラジンージーイル、2価のシクロヘキシル基、2価の1、4~シクロヘキサジエニル基);またはR³はR。である。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または無置換炭素原子を示す。

Zは-CH2-を示し、2つの水素原子は独立にRa、Raで置換されてもよい。

- (6) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記(1) ないし
- (5) 記載の新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基または置換基としてハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アシルオキシから選ばれる1ないし2個の置換基で置換された置換フェニル、R¹は無置換フェニル基、R²は無置換フェニル基、無置換の(1~8 C)アルキルまたは置換基としてカルボキシル、低級アシルオキシ、フェニル、ピロリジン-1-イル、ピリジル、ピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルカルボニル、モルホリノから選ばれる基を有する置換(1~8 C)アルキル基、R³は水素、低級アシル基、ホルミル、スルファモイル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニルまたはテトラヒドロフロイル、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、2は-CH₂-を示す。

- (7) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記(1) ないし
- (6)記載の新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基、 R¹は無置換フェニル基、R²は無置換の (1~8 C) アルキルまたは置換基としてピロリジン-1-イル、ピリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロピリジン-1-イル、ピリミジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルカルボニルから選ばれる基を有する (1~8 C) アルキル基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子をしめす。 2 は-C H₂-を示す。

- (8) 化学式(I)においてR³は水素、低級アルキルカルポニル、低級アルコキシカルポニル、アシル、スルホニル、スルファモイルより選ばれる基である上記(1) ないし(7) の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。
- (9) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す上記 (1) 記載の新規

アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩。

 R° は無置換フェニル基または低級アルコキシ置換フェニル基、 R° は無置換フェニル基、 R° は低級アルコキシ、 R° は水素、低級アルコキシカルボニル、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子をしめす。Zは $-CH_2-$ を示す。

(10)化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基、 R¹は無置換フェニル基、R²は3-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル) プロビル、R³は水素、t-ブチルオキシカルポニル、ホルミル、アセチル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニルから選ばれる基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH₂-を示す。

(11) 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基、 R¹は無置換フェニル基、R2は3-(2-ビリジルオキシ)プロビル、R²は水素、tーブチルオキシカルボニル、ホルミル、アセチル、低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、低級アルキルアミノスルホニル、アリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールの一般アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールでミノスルホニルから選ばれる基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH2-を示す。

(12) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-(3-フルオロフェニル)メチル}プチルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

(15) 2 - (5-Pミノまたはセーブチルオキシカルボニルアミノまたはベンジルスルホニルアミノまたはホルミルアミノまたはベンジルアミノスルホニルアミノまたは4 - ビリジルメチルオキシカルボニルアミノまたはアセチルアミノー6 - オキソー2 - フェニルー1,6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル)- N - $\{2,3-ジオキソー6-(2-ビリジルオキシ)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。$

(16) (A) 2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソー 2-フェニルー1、6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{2-メトキシ カルボニルー1ー(4ーヒドロキシフェニル)メチルー2ーオキソ} エチルアセ トアミド、(B) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー 2-フェニルー1, $6-ジヒドロヒリミジンー1ーイル) <math>-N-\{2-メトキシ$ カルボニルー1ー(3ーフルオロー4ーヒドロキシフェニル)メチルー2ーオキ y} エチルアセトアミド、 (C) 2- (5-アミノー6-オキソー2-フェニル -1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2-オキソー2-フェニル カルバモイル-1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(D) 2-(5-ア ミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジンー1ーイル)- $N - (2 - \alpha)$ セトアミド、(E) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジ ヒドロヒリミジンー1ーイル) - N- (2-オキソー2-フェニルエチルカルパ モイル-1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(F) 2- (5-t-ブチ ルオキシカルポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリ ミジン-1-イル) - N- {2-メトキシカルポニル-1-(4-メチルオキシ フェニル) メチルー2ーオキソ} エチルアセトアミド、(G) 2-(5-t-ブ チルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビ

リミジンー1- (2-) ー N-(2-) キソー2- フェニルエチルカルバモイルー1- フェニルメチル)エチルアセトアミド、(H)2-(5-) ー 0 ー 0 ナルオキシカルボニルアミノー0 ー 0 ー

- (17)ドロビリミジン-1-イル) -N-(2,3-ジオキソ-1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド、(B) 2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6 - ジヒドロヒリミジンー1ーイル) - N - (2, 3 - ジオキソー <math>6 - フェニル-1-フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド、 (C) 2- (5-アミノ-6-オキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジンー1ーイル)-Nー(2, 3 - ジオキソー 6 - フェニルー 1 - フェニルメチル) ベンチルアセトアミド、 (D) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミ ジンー1ーイル) - N - (2,3-ジオキソー1-フェニルメチル) ヘプチルア セトアミド、(E) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジ ヒドロビリミジンー1ーイル) - N - (2,3-ジオキソー2-フェニル-1-フェニルメチル) プロピルアセトアミド、(F) 2-(5-アミノ-6-オキソ - 2 - フェニル - 1 , 6 - ジヒドロビリミジン - 1 - イル) - N - (6 - カルボ キシルー2,3-ジオキソー1-フェニルメチル)ヘキシルアセトアミド、 (G) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミ $ジン-1-イル)-N-{2, 3-ジオキソー1-(3-フルオロー4ーヒドロ$ キシフェニル) メチル} ブチルアセトアミド、 (H) 2-(5-アミノー6-オ キソー2ーフェニルー1, $6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - {2, 3}$ ージオキソー1ー(3ーフルオロフェニル)メチル】ブチルアセトアミド、 (I) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロヒリミ ル} ブチルアセトアミド、(J) 2-(5-アミノ-6-オキソー2-フェニル
 - 10

-1, $6-ジヒドロビリミジン-1-イル) <math>-N-\{2,3-ジオキソー1-$

(3-メチルフェニル)メチル)プチルアセトアミド、(K)2-(5-アミノ - 6 - オキソー 2 - フェニル - 1 , 6 - ジヒドロヒリミジン - 1 - イル) - N -{2,3-ジオキソー1-(4-フルオロフェニル)メチル}ブチルアセトアミ ド、(L) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロヒ リミジンー1ーイル)-Nー $\{2$, 3ージオキソー1ー(4ークロロフェニル) メチル} ブチルアセトアミド、(M)2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェ ニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3,-ジオキソ-6 - エトキシカルボニル - 1 - (3 - フルオロフェニル)メチル} ヘキシルアセ トアミド、(N)2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1、6ージヒドロビリミジンー1ーイル)-N-{1-(3-フルオロフェニル)メチル-7 - (4-メチルピペラジン-1-イル)-2,3,7-トリオキソ}ヘアチルア セトアミド、(O) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジ ヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー6-(4-モルホリ ンー4ーイル) - 1 - フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド、 (P) 2 - (5 -アミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロヒリミジン-1ーイル) $-N-\{2,3,-ジオキソーー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン$ - 1 - イル) 1 - フェニルメチル〉ヘキシルアセトアミド、(Q) 2 - (5 - ア ミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロヒリミジンー1ーイル)ー $N - \{2, 3, -9\}$ シ) } ヘキシルアセトアミド、(R)2-(3-アミノー2-オキソー6-フェ ニルー1,2-ジヒドロヒラジンー1-イル)-N-(2-メトキシカルポニル -2-オキソー1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、 (S) 2- (5-ア > 1, 6 - 9 + 1 - 6 - 4 + 9 - 1, 3, 4 - 1 + 9 + 9 + 9 + 1ーメトキシカルポニルー2-オキソー1-フェニルメチル)エチルアセトアミド、 **(T)2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニ** ルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2, 3-ジオキソー1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド、(ひ) 2-(5-t-ブチルオキシカル ポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジンー1ー イル) - N - (2, 3 - ジオキソー1 - フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド、

(V) 2 - (5 - t - ブチルオキシカルボニルアミノ - 6 - オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジン - 1 - イル) - N - (2, 3 - ジオキソー1 - フェニルメチル) ヘブチルアセトアミド、(W) 2 - {5 - (3 - テトラヒドロフロイルアミノ) - 6 - オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジン - 1 - イル} - N - (2, 3 - ジオキソー6 - フェニルー1 - フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド、(X) 2 - (5 - アミノー6 - オキソー2 - フェニルー1, 6 - ジヒドロビリミジン - 1 - イル) - N - {2, 3 - ジオキソー1 - (2 - フルオロフェニル) メチル} ブチルアセトアミドあるいはその薬理学的に許容される塩。

- (18) (A) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体が酸性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩がアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、アンモニウム塩または薬剤学的に許容されるカチオンを生じる有機塩基から得られる塩;(B) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体が塩基性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩が薬剤学的に許容されるアニオンを生じる酸を用いる事により生成する酸付加塩から選択される上記(1) 記載の新規アセトアミド誘導体の塩。
- (19)上記(1)ないし(18)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその 薬理学的に許容される塩を有効成分とする医薬。
- (20)上記(1)ないし(19)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその 薬理学的に許容される塩を有効成分とする新規プロテアーゼ阻害剤。
- (21)上記(1)ないし(20)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規キマーゼ阻害剤。
- (22)上記(1)~(18)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規肥満細胞脱顆粒抑制剤または肥満細胞ヒスタミン遊離抑制剤。
- (23)上記(1)~(18)に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規好酸球活性化抑制剤または好酸球活性酸素放出抑制剤。
- (24) 以下の(A)または(B)にあげる工程を有することを特徴とする、

上記(1)ないし(18)記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に 許容される塩の製法。

(A) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体の合成に際し、化学式 (II)

で示されるアルコール体の化合物をアルコール保護基がある場合にはそれを除去した後、酸化し、化学式(I)の新規アセトアミド誘導体とする工程 (式中Rdは水素またはヒドロキシ基の保護基を示す。)、または、

(B) 化学式(III)

PCT/JP97/03132

あるいは、化学式 (IV)

(IV)

(化学式(III)または(IV)におけるR³、は上記(1)で定義されたR³と同じ意味を示す。)におけるR³、が水素である化合物と、

化学式(V)

(V)

あるいは、化学式 (VI)

のいずれかの化合物とを縮合する工程(上記式中における R^0 、 R^1 、 R^2 、X、Yおよび Z は上記 (1) で定義された基を示す)。

(25) R° 、 R^{1} 、 R^{2} 、 R^{3} 、X、YおよびZが上記(1)で定義された基である上記(24)記載の化学式(II)の化合物およびその塩。

(26) R°、R²、およびZが上記(1)で定義された基であり、R³'が上記 (24)に定義された基である、上記(24)記載の化学式(III)の化合物およ

びその塩。

(27) R°、R²、およびZが上記(1)で定義された基であり、R³'が上記(24)に定義された基である、上記(24)記載の化学式(IV)の化合物およびその塩。

- (28) R¹、R³、XおよびYが上記(1) で定義された基である上記(24) 記載の化学式(V) の化合物およびその塩。
- (29) R¹およびR³が上記(1) で定義された基である上記(24) 記載の化学式(VI) の化合物およびその塩。
- (30) $3-R^3$, $-5-(R_2CO)-2$ 、 $2-ジ低級アルキル-4-(R^6-Z)$ オキサゾリジン(オキサゾリジンのケトン誘導体)またはその塩(式中R⁶、R²およびZが請求項1で定義された基であり、R³, は請求項1で定義されたR⁶と同じ意味を示す。)。

発明を実施するための最良の形態

本発明は置換複素環式基および連続したジカルボニル構造を有する新規アセトアミド誘導体、例えば1ービリミジニルアセトアミド化合物、1ービラジニルアセトアミド化合物等に関するものであり、これらの化合物又はその塩(以下本化合物という)を有効成分とするプロテアーゼ阻害剤は肥満細胞や好酸球等の白血球活性化抑制作用、アンジオテンシン産生抑制作用等を有し、例えば喘息、アレルギー、炎症、リュウマチ、高血圧、心不全、心筋梗塞、心肥大、血管形成やアテロームを合併する血管損傷、腎炎及び腎不全を治療又は予防する薬剤として期待される。

本明細書においては、特に断りのある場合を除いて、以下のような定義が用いられている。

基Aはハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基およびハロゲノ 置換低級アルキル基から選択される基を示す。

基BはOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなるから選択される基を示す。

R。~R。は独立に水素、低級アルキル、アリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールから選ばれる基を示し、これらの内、アリールまたはヘテロアリールの環上には前記に定義された基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有してもよい。

環状基Gは酸素原子または窒素原子を1ないし3の範囲で含む5または6員環からなる複素環基を示し、置換基を有してもよい。

基 D は水素、 C 1 ~ 6 の直鎖、 分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル等のハロゲノ低級アルキル、 2 , 2 , 2 - トリフルオロエトキシなどのハロゲノ低級アルコキシ、メトキシアミノなどの低級アルコキシアミノ、 2 , 2 , 2 - トリフルオロエチルアミノなどのハロゲノ低級アルキルアミノ、 R $_{b}$ R $_{c}$ N $_{c}$ O 、 R $_{a}$ C O 、 R $_{b}$ R $_{c}$ N C O 、 R $_{b}$ S O $_{2}$ N R $_{b}$ 、 R $_{4}$ S 、 および前記に定義された基 G を示す。

基Eは炭素数1ないし6の2価の架橋基を示し、酸素、窒素、硫黄から選ばれるヘテロ原子を1ないし3個含んでいてもよく、例えば2価のベンゼン核であるフェニレン、2価のヘテロアリール核であるヘテロアリーレン、1,4ーピペラジンージーイルおよび2価のC1~6の直鎖または分岐鎖の脂肪族架橋基例えばメチレン、ジメチレン、トリメチレン、2ーメチルトリメチレンあるいは環状の脂肪族架橋基例えばシクロヘキシレン、1,4ーシクロヘキサジエニレンなどが挙げられる。

ハロゲンはフッ素、塩素、臭素およびヨウ素を示す。

アルキルおよびアルコキシなどにおけるアルキル鎖は直鎖ならびに分岐鎖の両 方あるいは環状のアルキルを示し、炭素数は1ないし20が好ましい。

低級アルキルおよび低級アルコキシは炭素数が1から6までを有する分枝または直鎖の基を示す。低級アシロキシはカルボニル基に結合するアルキル鎖の炭素数が1から約6までのものを示す。アリールはフェニル基およびオルト位で縮環した、少なくとも1環が芳香環である9から10個の環構成原子から形成される炭素環および複素炭素環基を示す。ヘテロアリールは炭素、酸素、窒素および硫黄からなるグループから選択される2から4個の異原子を含み、5から6個の環構成原子から形成される単環の芳香環あるいはオルト位で縮環した約8から10

個の環構成原子から形成される複環複素環基を示す。

化学式(I)中「*」で示したキラル中心の位置で非対称に置換された炭素原子により、化学式(I)で表される化合物は単一の光学活性体、あるいはラセミ体として存在する。化学式(I)の化合物がさらに1つのキラル元素を有する場合は、化学式(I)で表される化合物は単一のジアステレオマー、あるいはジアステレオマーの混合物として存在する。これらは、いずれも単離し得る可能性がある。本発明においては化学式(I)の化合物として個々のジアステレオマーからジアステレオマー混合物まで含み、さらに化学式(I)の化合物として個々のエナンチオマーからエナンチオマーの混合物までを全て包含するものである。

当業者には理解されるように、化学式(I)の連続したジカルボニル構造は溶媒和物、特に水和物として存在する場合がある。従って化学式(I)の化合物に関する溶媒和物は本発明に包含される。

化学式(1)の化合物は上記溶媒和物の他にも、例えば溶媒和物の互変異性体等のように様々な多型を示す場合がある。従って本発明に於いては、どのような多型、ラセミ体、光学活性体または溶媒和物であれ、キモトリプシン様酵素に対して阻害作用を有する化合物は、その全てを包含する。

以下の項目に基の具体的な例示を行うが、それらは単なる例示であり、それらに 限定されるものではない。

好ましい基Aとしてはフッ素、塩素、臭素、ニトロ、水酸基、メチル、エチル、 メトキシである。

R。、R。またはR。としては例えば水素、メチル、エチル、プロビル、ブチル、イソプロビル等の低級アルキル、ペンジル、フェネチル、フェニルプロビル等のアリール(1-7C)アルキル、ビリジルメチル、ビリジルエチル、ビリジルフロビル、フリルメチル、フリルエチル、フリルプロビルなどのヘテロアリール(1-7C)アルキル、フェニル、ハロゲノ置換フェニル等のアリール、ビリジル、ビリミジニル、フリルおよびチェニルなどのヘテロアリールである。

基Bまたは基DなどにおけるOR、としては例えばヒドロキシ、メトキシ、エトキシ、プロビルオキシ、イソプロビルオキシ、ブトキシ、ベンジルオキシ、ビリジルオキシ、ヒロリジノオキシ等、である。

基Bまたは基DなどにおけるCOOR。としては例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロビルオキシカルボニル、イソプロビルオキシカルボニル、ブトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル、ピリジルメチルオキシカルボニル、フェノキシカルボニル等である。

基Bまたは基DなどにおけるCONR。R。としては例えばジメチルアミノカルポニル、メチルエチルアミノカルポニル、ジェチルアミノカルポニル、ジプロビルアミノカルポニル等である。

基Bまたは基DなどにおけるNR。R。としては例えばモノメチルアミノ、ジメチルアミノ、メチルエチルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ等である。基BなどにおけるNR。CHOとしては例えばホルミルアミノ、ホルミルメチルアミノ等である。基BなどにおけるNR。COR。としては例えばメチルカルボニルアミノ、エチルカルボニルアミノ、プロピルカルボニルアミノ、メチルカルボニルアミノ、アミノ等である。基BなどにおけるSO2OR。としては例えばスルホンルメチルアミノ等である。基BなどにおけるSO2R。としては例えばスチルスルホニル、エチルスルホニル、プロピルスルホニル、ブチルスルホニル、tーブチルスルホニル、ペンジルスルホニル、トルエンスルホニル、ベンゼンスルホニル、ホルムアミノベンゼンスルホニル、ニトロベンゼンスルホニル、メトキシベンゼンスルホニル、ピリジルスルホニル、ヒリジルメチルスルホニル、、トリフルオロメチルスルホニル等である。

基BなどにおけるCONR。SO2R。としては例えばメチルスルホニルアミノカルボニル、フェニルスルホニルアミノカルボニル、フェニルメチルアミノスルホニルカルボニル等があげられる。基BなどにおけるP(O)(OR。)2としては例えばジエチルホスホノ、ジフェニルホスホノ、ジベンジルホスホノ等があげられる。基Bとして好ましい基はメトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、フェニルメチルオキシ、フェネチルオキシ、フェニルプロピルオキシ、ピリジルメチルオキシ、ピリジルエチルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、フリルプロピルオキシ、ピリジルオキシ、フリルオキシ、フリルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシ、ピリジルオキシである。

基Gとしては、例えば、5ないし6員環のヘテロアリールまたは5ないし6員

環のヘテロ原子を含む脂肪族環式基が挙げられ、好ましい基は、 4 ーモルホリン ー4ーイル、 4 ーメチルヒペラジンー 1 ーイル、ピロリジンー 1 ーイル、ピペリジンー 1 ーイルおよび 2 ーオキソー 1, 2 ージヒドロビリジンー 1 ーイル、 2 ービリジルオキシである。

基Dとして好ましい基は水素、メチル、シクロヘキシル、フェニル、ビリジル、 トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエチルオキシ、メチルオキシア ミノ、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ、フェニルメチルアミノ等である。

 R^3 における $D \cdot CO \cdot E \cdot CO$ あるいは $D \cdot SO_2 \cdot E \cdot CO$ であるTシル基 としては $4 - [1 - (4 - \pi n \pi) \nu - 1 - 4 n)$ カルボニル $[4 - (1 - \mu \nu) \nu \nu - 1 - 4 \nu)$ カルボニル

ノスルホニル、ベンジルアミノスルホニル、ヒリジルアミノスルホニル、ヒリジ ルメチルアミノスルホニルなどをあげることができる。

 R^3 における $D \cdot CO \cdot E \cdot SO_2$ としてはベンゾイルアミノスルホニル等をあげることができる。

R "におけるR 。R 。N ・C S で示されるチオウレアとしてはメチルアミノチオカルポニル、エチルアミノチオカルポニル、プロピルアミノチオカルポニル、プチルアミノチオカルポニル、イソプロピルアミノチオカルポニル、バレリルアミノチオカルポニル、ベンジルアミノチオカルポニルなどをあげることができる。

R°として好ましい基はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、ニトロ、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから4つまでの置換基を有する場合がある。

R¹として好ましい基はフェニル、フリル、チエニルまたはピリジルであり、これらの環上には基Aで定義される置換基を一つまたは二つ有する事がある。

 R^2 として好ましい基は(1~4 C) アルキル、アリール(1~3 C) アルキル および既に定義された基Gを置換基として有するG(1~3C)アルキルである。 より望ましいものはメチル、エチル、プロヒル、ブチル、イソプロヒル、ペンジ ル、フェネチル、フェニルプロビル、ビリジルメチル、ビリジルエチル、ビリジ ルプロピル、フリルメチル、フリルエチル、フリルプロピル、ピリジルオキシメ チル、ピリジルオキシエチル、ピリジルオキシプロピル、あるいは4位にメチル、 エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、ベンジルまたはピリジルメチルから 選択される置換基を有することがあるピペラジンー1-イルー(1~3C)アル キル、ピペリジン-1-イル-(1~3C)アルキル、4-モルホリン-4-イル - (1~3C) アルキル、2-ビリジルオキシ (1~3C) アルキル、ビロリジ ン-1-イル-(1~3C)アルキル、2-オキソ-1,2-ジヒドロヒリジン -1-イル-(1~3C)アルキル、メトキシカルポニル (0~3C)アルキル、 エトキシカルポニル (0~3C) アルキル、プロビルオキシカルポニル (0~3 C) アルキル、ブチルオキシカルポニル (0~3C) アルキル、ペンジルオキシ カルポニル (0~3C) アルキル、t-ブトキシカルポニル (0~3C) アルキ ル、フェニルオキシカルポニル(0~3C)アルキル、ニトロフェニルオキシカ

ルボニル ($0 \sim 3$ C) アルキル、プロモフェニルオキシカルボニル ($0 \sim 3$ C) アルキルである。さらに好ましいものは、メチル、エチル、プロビル、ブチル、フェニルプロビル、 $4 - \pi$ リンー $4 - \pi$ イルー ($1 \sim 3$ C) アルキル、 $2 - \pi$ ソー1, $2 - \pi$ ピープンー $1 - \pi$ につっていた。 $1 \sim 3$ C) アルキル、 $1 \sim 3$ C) アルキルである。

R³として好ましい基は、水素、ホルミル、アセチル、プロピオニル、シクロブ ロパンカルボニル、パレリル、ブチリル、シクロプロピルメチルカルボニル、ビ **パロイル、トリフルオロアセチル、フェニルアセチル、3-フェニルプロピオニ** ル、ヒリジルカルポニル、ベンゾイル、テトラヒドロー2-フロイル、テトラヒ ドロー3-フロイル、メトキシカルポニル、エトキシカルポニル、プロビルオキ シカルポニル、イソプロビルオキシカルボニル、ブチルオキシカルボニル、t-プチルオキシカルボニル、ベンジルオキシカルポニル、9-フルオレニルオキシ カルポニル、2、2、2ートリクロロエトキシカルポニル、アリルオキシカルボ ニル、ヒドロキシオキサリル、4-[1-(4-モルホリン-4-イル)カルポ ニル] ベンゼンカルボニル、 [4-(1-ヒロリジン-1-イル)カルボニル] ベンゼンカルポニル、 [4-(1-ヒベリジン-1-イル) カルポニル] ベンゼ ンカルポニル、トルエンスルホニル、ベンゼンスルホニル、ホルムアミノベンゼ ンスルホニル、ニトロベンゼンスルホニル、メトキシベンゼンスルホニル、ピリ ジルスルホニル、ヒリジルメチルスルホニル、メチルスルホニル、エチルスルホ ニル、プロピルスルホニル、ブチルスルホニル、t-ブチルスルホニル、ベンジ ルスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、フェナシルスルホニル、アミノ スルホニル、メチルアミノスルホニル、エチルアミノスルホニル、プロビルアミ ノスルホニル、イソプロヒルアミノスルホニル、ブチルアミノスルホニル、t-ブチルアミノスルホニル、フェニルアミノスルホニル、ベンジルアミノスルホニ ル、ヒリジルアミノスルホニル、ヒリジルメチルアミノスルホニル、メチルアミ ノチオカルポニル、エチルアミノチオカルポニル、プロビルアミノチオカルポニ ル、ブチルアミノチオカルポニル、イソプロピルアミノチオカルポニル、バレリ ルアミノチオカルポニル、ベンジルアミノチオカルポニル(ここでフェニルまた

はヘテロアリールを部分構造とする場合は、一つまたは二つのハロゲノ基あるいはメチル基を環上に有する事がある)、あるいはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、tープチル、ペンジル、フェネチル、チアゾリル、ピリジルメチル、5ーテトラゾリルメチルである(ここでフェニルまたはヘテロアリールを部分構造とする場合は、一つまたは二つのハロゲノ基あるいはメチル基を環上に有する事がある)。

XおよびYとして好ましい元素は炭素または窒素である。

Zとして好ましい基は炭素数1ないし3のポリメチレン基であり、より好ましくはメチレン基である。

(1-8 C) の直鎖および分岐鎖アルキルとして特に有用な基はメチル、エチル、プロビル、イソプロビル、ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、ヘキシル、ヘブチルおよびオクチルである。また環状アルキルとして特に有用な基は、シクロプロビル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルである。アリール(1-7 C) アルキル、ヘテロアリール(1-7 C) アルキルにおけるアルキレンに関して有用な基はメチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレンおよびヘブタメチレンである。アリールとして特に有用な基はフェニルである。ヘテロアリールとして特に有用な基はビリジル、ビリミジニル、フリルおよびチエニルである。好ましいアリール(1-7 C) アルキルとしてはフェニルメチル、フェニルエチル、フェニルプロビル、フェニルイソアロビル、フェニルイソプチル、フェニルイソプチル、フェニルへアチル、フェニルイソアミル、フェニルへキシル、フェニルへブチルなどがあげられ、ヘテロアリール(1-7 C) アルキルにおける好ましいものとしては、ヘテロアリールがビリジル、ビリミジニル、フリルおよびチエニルの場合にもフェニル基の場合と同様なものが挙げられる。

低級アルキルとして特に有用な基はメチル、エチル、プロビル、イソプロビル、 ブチル、イソブチルおよびも一ブチルである。低級アルコキシ基として特に有用 な基はメトキシ、エトキシ、プロビルオキシ、イソプロビルオキシおよびプトキ シである。ハロゲンとして特に有用な基はフッ素、塩素および臭素である。

化学式(I)の化合物の特別のグループは、R°、R²、R²、X、Y、およびZが

上記したもののいずれかで、R¹がフェニルである。

より特定した化学式(I)の化合物の特別なグループの1つは 各記号が下記の意味を示す化合物である。

R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオルメチル基から選択される1つから3つまでの置換基を有する場合がある。

R'はフェニル基であり、その環上には前記に定義された基Aを独立に一つ以上有する事がある。;またはR'はOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、CONR。SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある。

R²はヒリジルオキシ(1~4C)アルキルを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D・(CH₂)。-3・CO、(ii)D・CO・E・CO あるいは(iii)D・SO₂・E・COであるアシル基、あるいはD・(CH₂)。3・SO₂およびD・CO・E・SO₂であるスルホニル基、(ここで基Dは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエトキシ、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ、CO OR。、CONR。R。、NR。R。または定義された基Gを示す;または R^3 は、R。R。N・CSで示されるチオウレア;また基Eは独立に、フェニル、ヘテロアリール、1,4ーピベラジンージーイル、シクロヘキシル、1,4ーシクロヘキサジエニルを示す);または R^3 はR。である。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または無置換炭素原子を示す。

Zは一CH2-を示し、2つの水素原子は独立にRa、Raで置換されてもよい。

より特定した化学式(I)の化合物の特別なグループは、 R° がフェニル基(フェニル基は独立に 1 つまたは 2 つのハロゲン、水酸基またはメチル基を有する事がある)、 R° がメチル、プチル、フェニルプロピル、4 ーモルホリンー4 ーイループロピル、1 ー (エトキシカルボニル) プロピル、4 ーメチルピペラジンー1 ーイループロピル、2 ーオキソー1 、2 ージヒドロピリジン 1 ーイループロピル、

2-ヒリジルオキシプロヒル、R³が水素、ホルミル、XおよびYは無置換の炭紫または窒素、<math>2が無置換のメチレン基である。さらに特定すれば、R⁰はフェニル、3-フルオロフェニル、<math>4-フルオロフェニル、3, 4-ジフルオロフェニル、3, 5-ジフルオロフェニル、3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニルである。

また化学式(1)の化合物の薬理学的に許容される塩としては特に限定はなく、例えば化学式(1)の化合物が酸性化合物のときはその薬理学的に許容される塩としては、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、アンモニウム塩または第一ないし第三級低級アルキルアミン等の薬剤学的に許容されるカチオンを生じる有機塩基から得られる塩;(B)化学式(1)の化合物が塩基性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩が薬剤学的に許容されるアニオンを生じる酸例えば塩酸、硫酸、スルホン酸、燐酸等の酸を用いる単により生成する酸付加塩等が挙げられる。

化学式(I)の化合物は、構造的に類似した複素環式化合物やペプチド化合物の製造のための化学的技術のなかで、既知の工程を含む方法によって製造する事ができる。例えば、次のスキーム1に示すように、化学式5もしくはそのカルポキシル基の活性誘導体と化学式3のR³¹が水素の化合物とを紹合し、化学式(II)を導き、それを酸化し、必要に応じてアミノ基の保護基(スキーム1ではBoc(tープチルオキシカルボニル))を脱離し、目的物である化学式(I)の化合物を得る。

化学式(V)もしくはそのカルボキシル基の活性誘導体と化学式(III)のR"が水素の化合物との縮合は不活性溶媒、例えばジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン等の極性溶媒もしくはそれらと非極性溶媒との混合溶媒中で、例えば0℃ないし80℃程度の温度好ましくは0℃ないし40℃程度の温度で0.5時間ないし50時間程度反応させればよい。反応の際の化学式(V)もしくはそのカルボキシル基の活性誘導体と化学式(III)のR"が水素の化合物とのモル比は化学式(III)の化合物を理論量よりやや過剰に使用するのが好ましいが、化学式(V)の化合物1モルに対して化学式(III)の化合物を0.5ないし5倍量程度の範囲で自由に変えることができる。

特に、R³が水素以外の基である化合物を得るには化学式(II)の水酸基を保護基Rdで保護した化学式(XV)とし、そのアミノ基の保護基(スキーム1ではBoc)を、例えば塩化水素/1,4ージオキサン溶液中で脱離した化学式(XVI)とし、次に保護基R³の基を、基の種類に応じた常法によって導入し、化学式(XVIII)とする。化学式(XVIII)の水酸基を脱保護し、化学式(XVIII)とし、酸化すれば目的の化学式(I)の化合物を得る。なお化学式(XV)のRdはヒドロキシ基の保護に使用される保護基であればいずれでもよく、通常R³の定義であげられたアシル基等が使用される。好ましくは次のアミノ基の保護基の脱離の際、除去されない保護基を選択するのがよい。

当業者にとっては明らかなように、出発物質の合成には様々な合成経路をとる ことが可能である。

例えば、化学式(III)の化合物またはその塩は、対応するオキサソリジンのケトン誘導体に対して、常法によりアミノ基の脱保護反応およびオキサゾリジンの開環反応を行うことにより、化学式(III)に対応する化合物またはその塩を容易に得ることができる。尚、化学式(III)においてR³はR³とは独立に、R³と同じ意味を示し、化学式(V)または(VI)の化合物との縮合のときを除き、R³のところで定義したアシル基などの保護基が好ましい。また、該オキサゾリジンのケトン誘導体は、次の(1)~(4)の工程に示すように合成することが出来る。

(1) R. NishizawaらによりJ. Med. Chem., 20(4),510-515. に報告された方法に従い、アミノ酸を原料として3-アミノー

2-ヒドロキシー4-置換又は非置換フェニル酪酸を容易に合成することができる。

原料として使用するアミノ酸は市販品、例えば置換又は非置換フェニルアラニンなどを用いることができる。また市販品として入手できない場合には既存のアミノ酸合成反応、例えば市販のアセトアミドマロン酸エステルおよび置換ベンジルクロライドとの縮合反応を行った後、エステルの加水分解とそれに引き続く脱炭酸反応、およびアミノ基の脱保護反応を行うことにより望みのアミノ酸、例えば芳香環上に置換基の導入された置換フェニルアラニンなどを得ることが可能である。

- (2) 得られた3ーアミノー2ーヒドロキシー4ー置換又は非置換フェニル酪酸の3ーアミノ基を適当な保護基、例えばセーブチルオキシカルボニル基などで保護した後、N, Oージメチルヒドロキシルアミンあるいはその塩と通常の縮合反応を用いて縮合することにより、3-N-保護アミノー2ーヒドロキシー4ー置換又は非置換フェニル酪酸-N, Oージメチルヒドロキシルアミドへ導くことができる。
- (3) 得られたアミドを常法、例えば2,2ージメトキシプロバン中、触媒量の pートルエンスルホン酸処理などの方法を用いることにより、3ーNー保護-5 ー(NーメトキシーNーメチル)カルバモイル-2,2ージメチル-4ー置換又 は非置換フェニルメチルオキサゾリジンが容易に得られる。
- (4) 得られたアミドは、当業者にとっては明らかなように活性アミドとして知られている。従って、以下の操作を行うことにより容易にケトン体へ導くことが出来る。具体的には、オキサゾリジンを既存の反応、例えば前述の特開平8-143517号公報に開示されている方法を応用し、アルゴン雰囲気下、不活性溶媒中における基R2に対応するグリニャール試薬での処理などを行うことによりN, Oージメチルヒドロキシルアミノ基を基R2に置換し、基R2を導入したオキサゾリジンのケトン誘導体を合成することができる。得られたオキサゾリジンのケトン誘導体は下記化学式(XXV)で表すことができる。

およびその塩(式中 R^o 、 R^2 およびZが請求項1で定義された基であり、 R^{**} が 請求項1で定義された R^3 と同じ意味を示す。)。

なお、本明細書において $3-R^3$ ' $-5-(R^2CO)-2$ 、 $2-ジ低級アルキル-4-(R^4-Z)$ オキサゾリジンと云った場合、化学式(XXV)と同じ意味を示す。

また、化学式(V)で示される中間物質ビラジンー2ーオンー1ー酢酸(化学式(V)においてXが窒素、Yが炭素)は、利用可能な合成経路の一つに従えば、スキーム2に示した経路で合成する事ができる。このスキームにおいて、Bocはtープチルオキシカルポニル基を、またCBZはベンジルオキシカルポニル基を示す。

D. H. RichらによりJ. Org. Chem. 43 (18),3624-3626 (1978) 誌上で報告された合成法を用いる事により、化学式(VII)で示されるアルデヒドを容易に合成する事ができる。このアルデヒドを、酸触媒下に適当なアルコール (この場合はメタノール) と処理する事により、化学式(VIII)で示される化合物へ導く事ができる。化学式(VIII)のベンジルオキシカルボニル基を既存の方法で加水素分解することにより、化学式(IX)で示される化合物への変換が可能である。化学式(IX)のアミンとtーブチルオキシカルボニルアミノマロン酸モノエステルとを常法により縮合する事により、容易に化学式(X)の化合物を得る事ができる。

H. Taguchisによって、Peptide Chemistry, 16 0-172 (1995) 誌上で報告された合成法を用いる事により、化学式(X)の閉環反応を行い、化学式(XI)で示される化合物へ変換する事が出来る。化学式(XI)の化合物をアルキル化剤例えば臭化アリルの存在下に適当な塩基と処理する事により化学式(XII)で示される1,6-ジ置換-2-ビラジノン-3-カルボキシレートを合成する事が可能である。

化学式(XII)で示される化合物のカルポキシル保護基を常法により加水分解することによって、容易にカルボン酸へ変換できる。このカルボン酸を精製するか、場合によっては精製する事無く、既存の反応、例えば不活性溶媒中、ジフェニルリン酸アジドおよびトリエチルアミンなどのような適当な塩基と処理する事により対応するイソシアネートを発生する事ができる。簡便な方法としては、例えばセーブチルアルコールの存在下に反応を行う事により、R³がセーブチルオキシカルボニル基である化学式(XIII)の化合物などを容易に合成できる事は、当業者にとっては明かな事である。

化学式(XIII)で示される化合物から化学式(V)で示される化合物への変換は、常法により3工程で行う事ができる。即ち、化学式(XIII)で示される化合物をNーメチルモルホリンーNーオキシドなどの共酸化剤の存在化に触媒量の四酸化オスミウムを用いて化学式(XIV)で示されるジオールへ変換が可能である。次いで、化学式(XIV)で示される化合物を過ヨウ素酸ナトリウムで処理した後、亜塩素酸ナトリウムなどの酸化剤で処理する事により容易に化学式(V)の化合物へ導く事ができる。

化学式(V)で示される中間物質ビリミジンー6ーオンー1ー酢酸 (化学式(V)においてXが炭素、Yが窒素)は例えば特開平5-286946等により公知であり、公知でない化合物も文献記載の方法もしくは上記の方法に準じて製造できる。化学式(VI)で示される中間物質トリアジンー6ーオンー1ー酢酸はスキーム3に示した経路で合成する事ができる。

$$R^{9}HN$$
 R^{1}
 $R^{9}HN$
 R^{1}
 $R^{9}HN$
 R^{1}
 $R^{9}HN$
 R^{1}
 $R^{9}HN$
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 $R^{3}HN$
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 $R^{3}HN$
 R^{1}
 R^{2}
 $R^{3}HN$
 R^{1}
 R^{2}
 $R^{3}HN$
 R^{1}
 R^{2}
 $R^{3}HN$
 R^{2}
 $R^{3}HN$
 R^{2}
 $R^{3}HN$
 R^{3}

H. J. MetzおよびH. NeunhoefferによりChem. Ber. 115,2807-2818 (1982) 誌上で報告された合成法を用いる事により、化学式(XIX)で示されるアミドラゾンを合成する事が可能である。このアミドラゾンを単離・精製する事無く、適当な塩基の存在下にジエチルケトマロネートとの環化反応を行う事により、化学式(XX)で示される1,2-ジ置換-6-トリアジノン-5-カルボキシレートへ導く事ができる。化学式(XX)のカルボキシル保護基を既存の方法で加水分解することにより、化学式(XXI)で示される1,2-ジ置換-6-トリアジノン-5-カルボン酸への変換が可能である。

化学式(XXI)のカルボン酸は、既存の反応、例えばセーブチルアルコールの存在下にジフェニルリン酸アジドおよびトリエチルアミンなどのような適当な塩基と処理する事により化学式(XXII)で示す化合物(ここに記述した例の場合、R³=セーブチルオキシカルボニル基)へと変換する事が出来る。この変換は、イソシアネートを経由して生じる事が知られており、従って、例えばセーブチルアルコールの代わりにアミンなどを用いれば、R³が対応する尿素型の化合物などへの変換も容易に行える事は、当業者にとっては明かな事である。

化学式(XXII)で示される化合物から化学式(VI)で示される化合物への変換は、化学式(XIII)で示される化合物から化学式(V)で示される化合物への変換と同様の方法によって行う事ができる。

上記した化学式(I)の化合物の製造のための工程や中間体も本発明の有する別の側面であり、以下に示す工程によって示されている。ここで用いられる基の類別は、先に定めた通りである。

(A) 化学式(II)で表されるアルコールのカルポニルへの酸化反応件

化学式(II)の化合物の酸化はヒドロキシル基のカルボニル基への酸化の際使用される常法に従って行うことができるが、副反応が少ない方法を選択するのが好ましい。通常不活性溶媒、好ましくはジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン等の極性溶媒、塩化メチレン等のハロゲン系溶媒もしくはそれらの混合溶媒中で、好ましくは過剰の酸化剤の存在下に、マイナス10度ないし100度℃の範囲の温度好ましくは10度でないし50度で程度の温度より好ましくは室温程度

で酸化することにより得ることができる。好ましい酸化剤としては、過剰のジメチルスルホキシドおよび水溶性カルボジイミドをトリフルオロ酢酸ビリジニウムを触媒とし用いるもの;オキサリルクロリド、ジメチルスルホキシドおよび三級アミンの三者を併用するもの;塩化メチレン中でクロロクロム酸ビリジニウムを用いるもの等をあげることができる。

もし酸化を行う反応条件においてアミノ基が安定でない場合には、酸化を行う前にR³としてアミノ保護基の導入と、酸化後の保護基の除去が望ましいか、あるいは必要となる。

(B)遊離のアミノ基を含む化学式(I)の化合物の合成。

慣用的なアミノ保護基を持つ対応する化合物からアミノ保護基を慣用的な方法で除去すればよい。慣用的な除去法としては、例えば1,4ージオキサンのような不活性溶媒中で塩化水素などの強酸処理による除去;メタノール中、pートルエンスルホン酸共存下による加熱処理による除去などをあげることができる。これらの反応はマイナス10度ないし100度℃の範囲の温度好ましくは10度℃ないし50度C程度の温度より好ましくは室温程度で行うことができる。

以下の化合物は前記した化学式5もしくはそのカルポキシル基の活性誘導体とR³, が水素である化学式(III)との縮合によって得ることもできるが、下記の方法によって得ることもできる。

(C) R³がアシル基である化学式(I)の化合物の合成。

化学式(V)におけるR³がtーブトキシカルボニル基である化合物から該tーブトキシカルボニル基を除去し、R³が水素で、一級アミノ基を有する化学式(I)の化合物を得、該一級アミノ基をアシル化することによっても得ることができる。簡便な方法は、テトラヒドロフランのような不活性溶媒中でアシル基に対応する酸ハロゲン化物を用いるアシル化である。他の有用な方法としては対応するカルボン酸とカップリング試薬例えばジシクロヘキシルカルボジイミド、1ー(3ージメチルアミノブロビル)ー3ーエチルカルボジイミドおよびその塩等を使用することによる縮合反応などをあげることができる。。

(D) R'またはR'上にまたはR'が基COORa、CONRbRcを有する化学

式(1)の化合物を合成件

基HORa、HNRbRcを有する化合物と、R¹またはR²上に基COOH(あるいは、その活性化誘導体)を有する化学式(I)に対応する化合物との縮合反応によるアシル化によっても得ることができる。

(E) R³がスルホニル基である化学式(I)の化合物の合成件

R*が水素であり、フリーのアミノ基を有する化学式(I)の化合物を目的化合物に対応するスルホニルクロリドによりスルホニル化することにより得ることができる。この場合、室温または氷冷下において三級アミンの存在下にテトラヒドロフランのような不活性溶媒中で反応を行う事ができる。スルホニルクロリドが市販品として入手できない場合には、公知の従来法により望みのスルホニルクロリドを合成すればよい。

- (F) R³が、水素を除くR。であるような化学式(I)の化合物を合成するための、ハロゲン、メチルスルホニルオキシ、トリフルオロメチルスルホニルオキシのような通常の脱離基しを有するR。一しを持つ化合物の脱離基しの、R³が水素である化学式(I)のアミン化合物による慣用的な置換反応。
- (G) R¹、R²およびR³のうち少なくとも1つがアリールまたはヘテロアリールの環上に置換基として水酸基を持つような化学式(I)の化合物を合成するための、アリールまたはヘテロアリール基に低級アルコキシ置換基または低級アシルオキシ置換基などを有する化学式(I)に対応する化合物のアルキルエーテルまたはアシルオキシエステルの開裂反応。

簡便な方法としては、アシルオキシ基の酸またはアルカリ条件下での加水分解 反応などがある。

(H) R'またはR'がカルボキシル置換を有するかまたはR'がカルボキシル基(基COOR。のR。が水素)である化学式(I)の化合物の合成。

対応するカルボキシル基のエステル化合物からエステル基を除去することにより得ることができる。この反応としては、水酸化ナトリウムなどのアルカリによる加水分解や、ペンジルエステルの場合における加水素分解および t ープチルエステルの酸性条件における分解などがある。

(I) R³が基R。R。NCOまたはR。R。NCSであり、R。が水素の場合の化学

式(1)の化合物の合成。

化学式R。NCOまたはR。NCSで示される基に対応するイソシアナートまたはチオイソシアナートで、フリーのアミノ基を有する化学式(I)のアミノ基を常法によりアシル化することにより得ることができる。

(J) R²がアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキルである化学式 (III)の化合物の合成。

カルボキシル基あるいは、その活性化誘導体を有する化学式(III)に、R²に対応する基を有する、アルキルグリニャール試薬、アリールアルキルグリニャール試薬またはヘテロアリールアルキルグリニャール試薬を反応させ、アルキル化することにより得ることができる。。

(K) 一般的な化学式(I)または(II)の化合物の合成。

化学式(V)あるいは化学式(VI)の化合物(あるいは、その構造式中に有するCOOH Hの活性化誘導体)と、 R^3 が水素である化学式(IV)あるいは化学式(III)の化合物とを常法により縮合することにより得ることができる。

(L) 尚、上記(C) (D) (E) (F) (G) (H) および(I) は、化学式(I)に対応する化合物を得るための反応であるが、この方法に準じて、中間物質である化学式(III) (IV) (V) (VI)において同様な基を有する化合物を得ることができる。それらの中間物質を縮合させれば化学式(I)に対応する化合物を同様に得ることができる。これまでに述べた合成工程の全ての部分に関して、保護基を用いる事が望ましい場合がある。この保護基は最終生成物あるいは目的物が合成された段階で除去する事ができる。当業者には明らかなように、本発明の出発物質および最終生成物を導く一連の工程は、縮合の方法、保護基の除去法などに関して適切な配慮をすれば、変更する事が可能である。

上記のようにして得られた化学式(I)の化合物のうち、好ましい化合物としては、 前述の化合物番号72、73、74、75、76、77、78、79、80、8 2などがあげられる。特に好ましくは79、82などがあげられる。

また、化学式(V)の化合物のうち、好ましい化合物としては、

3-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-1, 2-ジヒドロ-6-フェニル-1--ビラジニル酢酸 (化学式(V)においてXが窒素、Yが炭素、R3がt-ブチルオ

キシカルポニル、R'がフェニル),

5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー <math>6-t キソー 2-7 ェニルー 1 , 6- ジヒドロー 1- ビリミジニル酢酸 (化学式(V)において X が炭素、 Y が窒素、 R^3 が t- ブチルオキシカルポニル、 R^1 がフェニル)

5-t-7チルオキシカルポニルアミノー 1 、6-ジヒドロー6-オキソー 1 、3 、、4-トリアジニル酢酸 (化学式(V)において X 、Y がともに窒素、 R^3 が t-ブチルオキシカルポニル、 R^1 が水素) などがあげられる。

また、化学式(III)の化合物のうち好ましい化合物としては、次のものがあげられる。

- (A)メチル 3ーアミノー2ーヒドロキシー4ー(4ーヒドロキシフェニル)一酪酸
- (B) メチル 3-アミノー2-ヒドロキシー4-(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル) 酪酸
- (C) 3-アミノー2-ヒドロキシー4-フェニループロパンアニリド
- (D) 3-アミノー2-ヒドロキシー4-フェニル-N-フェニルメチループチルアミド
- (E) 3-アミノー2-ヒドロキシー4-フェニル-N-フェニルエチループチルアミド
- (F)メチル 3-アミノ-2-ヒドロキシ-4-(4-メチルオキシフェニル)-酪酸

また、次の物も好ましい化合物としてあげられる。

- (A) 2-アミノー3-ヒドロキシー4-オキソー1-フェニルペンタン
- (B) 2-アミノー1, 7-ジフェニルー3-ヒドロキシー4-オキソへアタン
- (C) 2-アミノ-1, 6-ジフェニル-3-ヒドロキシ-4-オキソヘキサン
- (D) 2-アミノ-3-ヒドロキシ-4-オキソ-1-フェニルオクタン
- (E) 2-アミノー1, 4-ジフェニル-3-ヒドロキシー4-オキソブタン
- (F) 7-アミノー3-ヒドロキシー5-オキソー8-フェニルオクタン酸
- (G) 2-アミノー1-(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル) -3-ヒドロキシー4-オキソベンタン

(H) 2-アミノー1-(3-フルオロフェニル) -3-ヒドロキシー4-オキ ソペンタン

- (I) 2-アミノー1-(3-クロロフェニル) -3-ヒドロキシー4-オキソペンタン
- (J) 2-アミノー3-ヒドロキシー1-(3-メチルフェニル)-4-オキソペンタン
- (K) 2-アミノー1- (4-フルオロフェニル) -3-ヒドロキシー4-オキ ソペンタン
- (L) 2-アミノー1-(4-クロロロフェニル) -3-ヒドロキシー4-オキ ソペンタン
- (M) エチル 2-アミノ-1-(3-フルオロフェニル) -3-ヒドロキシ-4-オキソオクタン酸
- (N) 2-アミノー1-(3-フルオロフェニル) -3-ヒドロキシー4-オキ ソオクタン-(4-メチルピペラジン) アミド
- (O) 2-アミノー3-ヒドロキシ-7-(4-モルホリン-4-イル)-4-オキソー1-フェニルへアダン
- (P) 2-アミノー7-(2-オキソー1, 2-ジヒドロヒリジン-1-イル)-3-ヒドロキシー4-オキソー1-フェニルへプタン
- (Q) 2-アミノー3-ヒドロキシー4-オキソー1-フェニルー?-(2-ビリジルオキシ) ヘプタン
- (R)メチル 3-アミノ-2-ヒドロキシ-4-フェニル-酪酸

本化合物がキマーゼ阻害剤として用いられる場合は、単独または賦形剤あるいは担体と混合して注射剤、吸入剤、錠剤、顆粒剤、細粒剤、散剤、カプセル剤、坐剤、点眼剤、貼付剤、軟膏剤、スプレー剤等の製剤とし、経口的に、又は非経口的に投与される。賦形剤又は担体等の添加剤としては薬剤学的に許容されるものが運ばれ、その種類及び組成は投与経路や投与方法によって決まる。例えば注射剤の場合、一般に食塩、グルコース、マンニトール等の糖類が望ましい。経口剤の場合、でんぷん、乳糖、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム等が望

ましい。

製剤中における本化合物の含量は製剤により種々異なるが通常 0.1~100 重量 % 好ましくは 1~98 重量 % である。例えば注射剤の場合には、通常 0.1 ~30 重量 %、好ましくは 1~10 重量 %の有効成分を含むようにすることがよい。経口剤の場合には、添加剤とともに錠剤、カブセル剤、散剤、顆粒剤、液剤、 ドライシロップ剤等の形態で用いられる。カブセル剤、錠剤、顆粒、散剤は一般 に5~100 重量 %、好ましくは 25~98 重量 % の有効成分を含む。

投与量は、患者の年令、体重、症状、治療目的等により決定されるが、治療量は一般に、非経口投与で1~100mg/kg・日、経口投与で5~500mg/kg・口である。

本化合物は低毒性であり、また、いずれの化合物も連続投与による毒性の蓄積性が小さいことが特徴的である。例えば、本化合物をハムスターに100mg/kgの投与量で1日2回、3週間経口投与しても何ら毒性の徴候はみられなかった。

以下に非限定的な実施例を記述して、本発明の説明を行う。特に断りの無い場合次の操作法を用いた。

- (1)溶媒の濃縮はロータリーエバポレーターを用い、50℃以下の温度の湯浴上で5~20mmHgの減圧下に行った;
- (2)シリカゲルクロマトグラフィーは、富士シリシア製(BW-820MH)を用いて行った;分取薄層クロマトグラフィーはMerck社製TLCブレート(シリカゲル60F254、20x20cm)を用い、0.25mm厚あるいは0.5mm厚のものを必要に応じて使用した;溶出溶媒および展開溶媒の比率は、容量/容量で表した;
- (3) 融点は未補正で、(dec)は分解を示す; 融点を記載した物質に関しては、実施例の方法で合成した物であり、同一の方法で合成した場合でも結晶多型を有する場合には、記載値と異なる融点を示す可能性がある;
- (4) 最終生成物は満足すべき核磁気共鳴 (NMR) スペクトルを与えた;

NMRはVarian社製Gemini-200 (200MHz)を用い、内部標準物質としてテトラメチルシラン (TMS)を基準としたppmで記載した; 検出されたシグナルの形に関しては慣用的な略称を用いた;

- (5) 質量 (Mass) スペクトルはVG社製VG AutoSpecを用い、 EI法あるいはFAB法で測定した;
- (6) 赤外吸収(IR) スペクトルは日本分光株式会社製赤外分光光度計(A-202) を用い、標準物質としてはポリスチレンフィルムを用いた;
- (7) 一般に反応の追跡にはTLCを用いた;反応時間に関しては単なる例示であり、必ずしも最適な時間を記載したものではない;
- (8) 収量は説明上記載した物であり、必ずしも最適な方法で合成された物と一致する訳ではない;より大量の物質が必要な場合には、その物質の必要量を得るため、合成を繰り返し行った。

実施例

以下に本発明を実施例により説明するが、これにより限定されるものではない。 以下の実施例で合成する化学式(I)の化合物(表1ないし表5)および化学式(I I)の化合物(表6ないし表10)を表に示す。

化合物番号	R0	R1	R2	R3	×	Y	Z
37	Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
38	Ph	Ph	Ме	нсн	С	N	-CH2-
39	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	Вос	C	N	-CH2-
40	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	нсн	С	N	-CH2-
41	Ph	Ph	-(CH2)2Ph	Вос	С	N	-CH2-
42	Ph	Ph	-(CH2)2Ph	нсн	С	N	-CH2-
43	Ph	Ph	n-Bu	Boc	С	N	-CH2-
44	Ph	Ph	n-Bu	нсьн	С	N	-CH2-
45	Ph	Ph	Ph	Вос	С	N	-CH2-
46	Ph	Ph	Ph	нс•н	С	N	-CH2-

化	合物番号	R0	R1	R2	R3	х	Υ	Z
	47	Ph	Ph	-(CH2)3COOH	Вос	С	N	-CH2-
	48	Ph	Ph	-(CH2)3COOH	НСН	С	N	-CH2-
	49	3-F-4-OH-Ph	Ph	Ме	Boc	c	N	-CH2-
	50	3-F-4-OH-Ph	Ph	Ме	нсін	С	N	-CH2-
	51	3-F-Ph	Ph	Me	Вос	С	N .	-CH2-
	52	3-F-Ph	Ph	Me	нсін	С	N	-CH2-
نية:	53	3-F-Ph	Ph	-(CH2)3COOEt	Вос	С	N	-CH2-
	54	3-F-Ph	Ph	-(CH2)3COOEt	HCI•H	С	N	-CH2-
	55	4-F-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
	58	4-F-Ph	Ph	Me	HCH	С	N	-CH2-

				U			
化合物管号	R0	R1	R2	R3	×	Y	Z
57	4-Ci-Ph	Ph	Me	Boc	С	N	-CH2-
58	4-CI-Ph	Ph	Мө	НСРН	c .	, N ,	-CH2-
59	3-Me-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
60	3-Me-Ph	Ph	Ме	нсн	. с	N	-CH2-
61	3-CI-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
62	3-CI-Ph	Ph	Ме	HCI+H	C	N	-CH2-
63	2-F-Ph	Ph	Ме	Вос	С	N	-CH2-
64	2-F-Ph	Ph	Me	нсі-н	С	N	-CH2-
65	4-AcO-3-F-Ph	Ph	Me	Вос	С	N	-CH2-
66	Ph	Ph	OMe	Вос	N	С	-CH2-
67	Ph	Ph	OMe	НС⊬Н	N	C	-CH2-

化合物署号	Ro	R1	R2	FR3	X	Y	Z
68	3-F-Ph	Ph	N N NMe	Вос	С	N	-CH2-
69	3-F-Ph	Ph	V N NWe	2HCI•H	С	N	-CH2-
70	Ph	Ph	~~~ o	Boc	c	N	-CH2-
71	Ph	Ph	~~~ °	2HC+H	С	N	-CH2-
72	Ph	Ph	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Вос	С	N	-CH2-
73	Ph	Ph	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	HC+H	С	N	-CH2-
74	Ph	Ph	~~°\	Вос	С	N .	-CH2-
75	Ph	Ph	~~°CN	2HCI+H	С	N	-CH2-

.

化合物署号	R0	R1	R2	R3	х	Y	Z
76	Ph	Ph	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Ac	С	N	-CH2-
77	Ph	Ph	~~°CN	0.0 s	С	N	-CH2-
78	Ph	Ph	~~°\	N O	С	N	-CH2-
79	Ph	Ph	~~°CN	HCO	С	N	-CH2-
80	Ph	Ph	~~°\	Ac	С	N	-CH2-
81	Ph	Ph			С	N	-CH2-
82	Ph	Ph	~~°\	H, R, H	С	N	-CH2-

化合物器	RO ·	R1	R2	R3	Rd	Х	Y	Z
1	Ph	Ph	Me	Вос	Н	C	N N	-CH2-
2	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	Вос	н	С	N	-CH2-
3	Ph	Ph	-(CH2)2Ph	Вос	н	С	N	-CH2-
4	Ph	Ph	n-Bu	Boc	н	С	N	-CH2-
5	Ph	Ph	Ph	Вос	н	С	N	-CH2-
6	Ph	Ph	-(CH2)3COOE(Вос	н	С	N	-CH2-
7	4-AcO-3-F-Ph	Ph	Ме	Вос	н	С	N	-CH2-
8	3-F-Ph	Ph	Ме	Вос	н	С	N	-CH2-
9	3-F-Ph	Ph	-(CH2)3COOEt	Вос	н	С	N	-СН2-
10	3-F-Ph	Ph	NMe	Вос	н	С	N	-CH2-

化合物番号	R0	'A1	R2	R3	Rd	X	Y	Z
11	Ph	Ph	~~N	Boc	н	С	N	-CH2-
12	Ph	Ph	\sim	Вос	: H	С	N	-CH2-
13	Ph	Ph	~~°\"	Вос	н	С	N	-CH2-
14	Ph	Ph	OMe	Boc	н	N	С	-CH2-
15	4-F-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
16	4-Cl-Ph	Ph	Ме	Вос	н	С	N	-CH2-
17	3-Me-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
18	3-CI-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-
19	3-F-4-OH-Ph	Ph	Me	Вос	н	С	N	-CH2-

化合物营号	R0	R1	R2	R3	Rd	Х	Υ	Z
20	2-F-Ph	Ph	Me	Вос	Н	С	N	-CH2-
21	Ph	Ph	~~~	Ac	H	С	N	-CH2-
22	Ph	Ph	~~°V	Вос	Ac	С	N	-CH2-
23	Ph	Ph	~~°√N	2HCI•H	Ac	С	N	-CH2-
24	Ph	Ph	~~~°~~	0,0	Ac	С	N	-CH2-
25	Ph	Ph	~~°~~	0,0 s	н	С	N	-CH2-
26	Ph	Ph	~~°~		Ac	С	N	-CH2-
27	Ph	Ph	~~°\"	N N	н	С	N	-CH2-

化合物番号	Ro	R1	R2	R3	Rd	X	Y	Z
28	Ph	Ph	~~°\	HCO	Ac	C	N	-CH2-
29	Ph	Ph	~~°√N	HCO	н	С	N	-CH2-
30	Ph	Ph	~~°√N	Ac	Ac	С	N	-CH2-
31	Ph	Ph	V° CN	Ac O	Н	С	N	-CH2-
32	Ph	Ph	-(CH2)3Ph		Ac	С	N	-CH2-
33	Ph	Ph	-(CH2)3Ph		н	С	N	-CH2-
34	Ph	Ph	-(CH2)3Ph	Boc	Ac	С	N	-CH2-

化合物番号	R0	RI	R2	R3	Rd	X	Y	2
35	Ph	Ph	~~°\				N	-CH2-
36	Ph	· Ph	~~°~~	N.s. H	н	С	N	-CH2-

また各実施例で合成に使用した化学式(III)の化合物のための中間体であるオキサゾリジノンのケトン誘導体[化学式(XXV)の化合物]を表11ないし表12に示す。

表 11

中間体書号	Ro	R2	R3'	Z
1	Ph	Me	Вос	-CH2-
2	Ph	-(CH2)3Ph	Вос	-CH2-
3	Ph	-(CH2)2Ph	Boc	-CH2-
4	Ph	ก-Bu	Вос	-CH2
5	Ph	Ph	Boc	-CH2
6	Ph	-(CH2)3COOEt	Вос	-CH2
7	3-F-4-OH-Ph	Me	Вос	-CH2-
8	3-F-Ph	Me	Вос	-CH2-
9	3-F-Ph	-(CH2)3COOEt	Вос	-CH2-
10	3-F-Ph	NWe NWe	Вос	-CH2-

中間体番号	RO	R2	R3'	z
11	Ph	~~N ~ 0	Вос	-CH2-
12	Ph	VN NO	Вос	-CH2-
13	Ph	~~°	Вос	-CH2-
14	4-F-Ph	Me	Вос	-CH2-
15	4-Cl-Ph	Me	Вос	-CH2-
16	3-Me-Ph	Me	Вос	-CH2-
17	3-CI-Ph	Ме	Boc	-CH2-
18	2-F-Ph	Me	Вос	-CH2-

.

実施例1

2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-1,6-ジヒドロー2-フェニルー1-ビリミジニル)-N-(2,3-ジオキソー1-フェニルメチル)ブチルアセトアミド(化合物番号37)および2-(5-アミノ-6-オキソー1,6-ジヒドロー2-フェニルー1-ビリミジニル)-N-(2,3-ジオキソー1-フェニルメチル)ブチルアセトアミド塩酸塩(化合物番号38)の合成は、以下の通りに行った。

(1) (4S, 5R) - 3 - t - プチルオキシカルボニルー2, 2 - ジメチルー5 - (1 - オキソエチル) - 4 - フェニルメチルオキサゾリジン(中間体番号1)。

(4R,5S)-3-t-ブチルオキシカルボニル-5-(N-メトキシーN-メチル)カルバモイル-2,2-ジメチル-4-フェニルメチルオキサゾリジン(1.50g、3.96mmol)をテトラヒドロフラン(40ml)に溶解し、アルゴン雰囲気下、-14℃の温度で臭素化メチルマグネシウムのテトラヒドロフラン溶液(0.9モル溶液、4.84ml、4.36mmol)を10分間で滴下した。滴下終了後、室温で2時間撹拌した後、反応溶液に飽和塩化アンモン水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和重曹水、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別した後、濾液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=8/1~7/1)で精製し、目的物(1.29g、収率98%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1. 15-1. 70 (15H, complex),
2. 00-2. 20 (3H, br. s), 2. 70-3. 30 (2H, m), 4.
16 (1H, br. s), 4. 13-4. 14 (1H, m), 7. 12-7. 3
9 (5H, m)

同様の方法により表11ないし表12に示した中間体を合成した。目的物の物性値を以下に記載する。

中間体番号2:MS;m/z=438(M+1)

中間体番号3:Ms;m/z=321(M+1)

中間体番号4:1H-NMR(CDCl3);0.83(3H,t,J=7.2Hz)、1.11-1.33(2H,m)、1.32-1.57(2H,m)、1.10-1.60(6H,m)、1.58(9H,s)、2.15~2.52(2H,m)、2.70-3.11(1H,m)、3.22(1H,dd,J=2.9,13.2Hz)、4.15-4.28(1H,m), 4.30-4.48(1H,m)、7.14-7.39(5H,m)
中間体番号5:1H-NMR(CDCl3);1.29-1.80(15H,com

中間体番号5:1H-NMR(CDCl3);1.29-1.80(15H,complex)、2.74-3.03(1H,m)、3.22-3.47(1H,m)、4.81(1H,br.d,J=9.7Hz)、5.01(1H,br.d,J=14.3Hz)、7.15-7.89(10H,complex)。

中間体番号6:1H-NMR(CDCl3);1.23(3H,t,J=7.1H z)、1.41-1.67(15H,complex)、1.80(2H,qu int,J=7.1Hz)、2.24(2H,t,J=7.1Hz)、2.34 -2.73(2H,m)、2.75-3.12(1H,m)、3.20(1H,dd,J=3.3,13.2Hz)、4.10(1H,quint,J=7.1 Hz)、4.18(1H,br.s)、4.40(1H,br.s)、7.16 -7.36(5H,m)

中間体番号7:MS;m/z=368(M+1)

中間体番号8:1H-NMR(CDCl3);1.12-1.66(15H, complex)、2.13(3H, s)、2.70-3.24(2H, complex)、4.13(1H, br.s)、4.30-4.53(1H, m)、6.87-7.06(3H, complex)、7.20-7.40(1H, m)中間体番号9:1.10-1.63(15H, complex)、1.24(3H, t, J=7.1Hz)、1.83(2H, quint, J=7.3Hz)、2.27(2H, t, J=7.3Hz)、2.35-3.25(4H, complex)、4.10(2H, q, J=7.1Hz)、4.11-4.19(1H, m)、4.27-4.55(1H, m)、6.86-7.06(3H, complex)、7.19-7.34(1H, m)

中間体番号10:1H-NMR(CDCl3);1.10-1.70(15H, complex)、1.73-1.91(2H, complex)、2.11-2.70(11H, complex)、2.74-3.24(2H, complex)、3.40-3.50(2H, complex)、3.54-3.65(2H, complex)、4.10-4.23(1H, m)、4.25-4.55(1H, m)、6.86-7.04(3H, complex)、7.20-7.36(1H, m)

中間体番号11:1H-NMR(CDCl3);1.45-1.58(15H, c omplex)、1.60-1.75(2H, complex)、2.18(2H, br.t)、2.32(6H, br, t, J=4.8Hz)、3.14-3.35(2H, complex)、3.59(4H, br.s)、4.26(1H, br.s)、4.42(1H, br.s)、7.18-7.35(5H, complex)

中間体番号12:後に述べる。

中間体番号13:後に述べる。

中間体番号14:1H-NMR(CDCl3);1.19-1.57(15H, c omplex)、2.11(3H, br.s)、2.70-3.20(2H, c omplex)、4.05-4.18(1H, m)、4.30-4.50(1H, m)、6.94-7.06(2H, c omplex)、7.09-7.29(3H, c omplex)

中間体番号15:1H-NMR(CDC13);1.18-1.59(15H, c omplex)、2.12(3H, br.s)、2.70-3.21(2H, c omplex)、4.09(1H, br.s)、4.30-4.53(1H, m)、7.09-7.34(4H, m)

中間体番号16:1.17-1.67(15H, complex)、2.06
(3H, br.s)、2.32(3H, s)、2.70-3.07(1H, m)、3.18(1H, dd, J=3.0, 13.1Hz)、4.10-4.27(1H, m)、4.32-4.54(1H, m)、6.95-7.13(3H, complex)、7.13-7.25(1H, m)

中間体番号17:MS;m/z=369(M+1)

中間体番号18:1H-NMR(CDCl3);1.53(9H,s)、2.13(3H,s)、2.85(1H,br.s)、3.18(1H,dd,J=3.2,13.3Hz)、4.09-4.17(1H,m)、4.42(1H,br.s)、7.21-7.33(1H,m)

(2) 2 - (5 - t - ブチルオキシカルボニルアミノー6 - オキソー1, 6 - ジヒドロー2 - フェニルー1 - ビリミジニル) - N - (2 R, 3 S) - (2 - ヒドロキシー3 - オキソー1 - フェニルメチル) ブチルアセトアミド (化合物番号1)。

(4S,5R)-3-t-ブチルオキシカルボニルー2,2-ジメチルー5-(1-オキソエチル)-4-フェニルメチルオキサゾリジン(1.29g、3.87mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン溶液(29ml、116mmol)に溶解し、蒸留水(2.9ml)を加えて室温で3時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にジエチルエーテルを加えて、析出した固体を濾取した(950mg)。この固体は更に精製する事無く次の縮合反応に供した。

先の反応で得られた固体(950mg)および5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロー1-ピリミジニル酢酸(1.42g、4.14mmol)をジメチルホルムアミド(5ml)およびテトラヒドロフラン(5ml)の混合溶媒に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(1.03g、5.38mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(825mg、5.38mmol)および4-メチルモルホリン(0.70ml、6.37mmol)を氷冷下にこの順に加えた後、室温で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、5%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、滤液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホ

ルム/メタノール=60/1~30/1)で精製し、目的化合物(1.39g、 収率65%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.53 (9H, s), 2.06 (3H, s), 2.56-2.81 (2H, s), 3.99 (1H, d, J=4.4Hz), 4.33 (1H, dd, J=2.5, 4.4Hz), 4.40 (1H, d, J=15.2Hz), 4.52 (1H, d, J=15.2Hz), 4.64-4.82 (1H, m), 6.67 (1H, d, J=8.8Hz), 7.05-7.57 (11H, complex), 8.73 (1H, s)

(3) 2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-1,6-ジ ヒドロ-2-フェニル-1-ビリミジニル)-N-(2,3-ジオキソ-1-フ ェニルメチル)ブチルアセトアミド(化合物番号37)。

2 - (5 - t - ブチルオキシカルボニルアミノー6 - オキソー1,6 - ジヒドロー2 - フェニルー1 - ビリミジニル) - N - (2 - ヒドロキシー3 - オキソー1 - フェニルメチル)ブチルアセトアミド(904.6 mg、1.74 mmo1)をジメチルスルホキシド(6 ml)に溶解し、室温でトリフルオロ酢酸ビリジニウム(171.3 mg、890 mmol)および1 - (3 - ジメチルアミノプロビル) - 3 - エチルカルボジイミド塩酸塩(1.00g、5.23 mmo1)をこの順に加え、6時間20分撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えた後、水、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=60/1)で精製し、目的物(720.4 mg、収率80%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.54 (9H, s), 2.33 (3H, s),
2.99 (1H, dd, J=8.0, 14.1Hz), 3.22 (1H, dd,
J=5.6, 14.1Hz), 4.48 (2H, s), 5.17-5.31 (1H, m), 6.48 (1H, d, J=6.3Hz), 6.99-7.53 (11H, complex), 8.71 (1H, s);

MS: m/z = 519 (M+1)

(4) 2 - (5-アミノー6-オキソー1, 6-ジヒドロー2-フェニルー1-ピリミジニル) <math>- N - (2, 3-ジオキソー1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド塩酸塩(化合物番号38)。

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー1,6-ジヒドロー2-フェニルー1-ビリミジニル)-N-(2,3-ジオキソー1-フェニルメチル)ブチルアセトアミド(623.4mg、1.2mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン溶液(9ml、36.2mmol)に溶解し、室温で3時間撹拌した。反応溶液にジエチルエーテルを加えて析出した固体を濾取する事により、目的物(51.8mg、収率9%)を得た。

MS ; m/z = 419 (M+1)

実施例2

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-2,3-ジオキソ-1-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニルメチル)ブチルアセトアミド(化合物番号49)の合成は以下の通りに行った。

(1) (2S, 3R) - 3 - ベンジルオキシカルボニルアミノ-2-ヒドロキシ -4-(3-フルオロ-4-ヒドロキシ) フェニル酪酸-N, O-ジメチルヒド ロキシルアミド。

(2S、3R)-3-ベンジルオキシカルボニルアミノ-2-ヒドロキシ-4-(4-ヒドロキシ)フェニル酪酸-N、O-ジメチルヒドロキシルアミド(2.15g、5.54mmo1)を塩化メチレン(37m1)に溶解し、テトラフルオロホウ酸-N-フルオロ-3、5-ジクロロピリジニウム(オノダ・フロリネイトFP-B700、2.11g、8.31mmo1)を加え、アルゴン雰囲気下に50℃で2日間撹拌した。反応溶液を室温まで放冷した後、塩化メチレンで希釈し、20%クエン酸水溶液および飽和重曹水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=

10/10/1) で精製し、目的化合物(686.8 mg、収率30%)を得た。
1 H-NMR (CDCl3): 2.73~2.98(2H, m)、3.15(3H, s)、3.46(3H, s)、3.67(1H, d, J=5.6Hz)、4.19(1H, d, J=5.5Hz)、4.31~4.47(1H, m)、4.97~5.12(3H, complex)、6.77~7.21(3H, m)、7.22~7.42(5H, m); MS: m/z=407(M+1)

(2) (2S, 3R) -3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-2-ヒドロキシ-4-(3-フルオロ-4-ヒドロキシ) フェニル酪酸-N, O-ジメチルヒドロキシルアミド。

(2S、3R) -3-ベンジルオキシカルボニルアミノー2ーヒドロキシー4ー(3-フルオロー4ーヒドロキシ)フェニル酪酸-N、Oージメチルヒドロキシルアミド(674.8mg、1.66mmol)をメタノール(50ml)および4規定塩化水素/1、4ージオキサン溶液(0.42ml)に溶解し、バラジウム黒(67mg)を加え、水素雰囲気下に一晩撹拌した。触媒を濾別した後、反応溶液を滅圧濃縮して得られた残渣を1、4ージオキサン(3.3ml)に溶解し、蒸留水(1.6ml)、炭酸水素ナトリウム(168mg、1.99mmol)および2炭酸ジーセーブチル(435mg、1.99mmol)を加えて室温で1時間撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈した後、飽和塩化アンモン水溶液および飽和重曹水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1)で精製し、目的化合物(557mg、収率90%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.39 (9H, s), 2.72~2.93 (2 H, m), 3.17 (3H, s), 3.46 (3H, s), 3.63 (1H, d, J=5.9Hz), 4.14 (1H, d, J=5.1Hz), 4.29~4.4 6 (1H, m), 5.34 (1H, d, J=3.4Hz), 6.74~7.19 (3H, m)

(2 S, 3 R) - 3 - t - ブチルオキシカルボニルアミノー2 - ヒドロキシー4 - (3 - フルオロー4 - ヒドロキシ) フェニル酪酸 - N, O - ジメチルヒドロキシルアミド(5 1 2 . 1 mg、1 . 3 8 mm o 1) をトルエン(5 . 1 m1) に溶解し、2, 2 - ジメトキシブロバン(1 . 6 9 m1、1 3 . 8 mm o 1) および p - トルエンスルホン酸 1 水和物(2 6 mg、0 . 1 4 mm o 1) を加え、80℃で一晩撹拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈した後、飽和重樹水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1/1)で精製し、目的化合物(3 4 6 mg、収率6 1 %)を得た。1 H - NMR(CDC13):1.38~1.68(15 H, complex)、2.55~2.87(1 H, m)、3.02~3.25(4 H, comple x)、3.32~3.64(3 H, complex)、4.54(1 H, br.d)、4.64(1 H, br.s)、5.37(1 H, br.s)、6.83~7.04(3 H, m)

(4) (4R, 5S) - 3 - t - ブチルオキシカルボニルー 5 - (1 - オキソエチル) - 2, 2 - ジメチルー 4 - (3 - フルオロー 4 - ヒドロキシフェニル) メチルオキサゾリジン (中間体番号 7)。

(4R,5S) - 3 - t - ブチルオキシカルボニルー5 - (N-メトキシーN-メチル) カルバモイルー2,2 - ジメチルー4 - (3 - フルオロー4 - ヒドロキシフェニル) メチルオキサゾリジン(424.4 mg、1.03 mmol)をアルゴン雰囲気下にテトラヒドロフラン(10 ml)に溶解し、- 30℃に冷却した。この溶液に臭素化メチルマグネシウム(0.9 モル、テトラヒドロフラン溶液、3.43 ml、3.09 mmol)を滴下した。滴下終了後、室温まで自然昇温し、30分後に酢酸エチルおよび飽和塩化アンモン水溶液を加えて希釈した。

有機層を分配した後、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液をエバポレーターで減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=2/1)で精製し、目的化合物 (354.3mg、収率94%)を得た。MS;m/z=368 (M+1)

(5) 2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1R,2S)-2-ヒドロキシー1-(3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル)メチルー3-オキソ}ブチルアセトアミド(化合物番号19)。

(4R,5S)-3-t-ブチルオキシカルボニル-5-(1-オキソエチル)-2,2-ジメチル-4-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)メチルオキサゾリジン(354.3mg、0.96mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン(2.4ml)に溶解し、蒸留水(0.24ml)を加えた後、室温で30分間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にトルエンを加えて、再度減圧濃縮することにより、白色固体(256.9mg)を得た。この化合物は更に精製する事無く、次の反応に供した。

上記反応によって得られた白色固体(256.9mg)および5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロ-1-ピリミジニル酢酸(334.4mg、0.97mmol)をジメチルホルムアミド(1.2ml)およびテトラヒドロフラン(1.2ml)の混合溶媒に溶解し、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルポジイミド塩酸塩(243mg、1.27mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(194mg、1.27mmol)および4-メチルモルホリン(0.15ml、1.50mmol)をこの順に加え、室温で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、20%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、違液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲル分取薄層クロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1)で精製し、目的化合

物(112mg、収率21%)を得た。

1 H-NMR (CDC13); 1.53 (9H, m), 2.20 (3H, s), 2.86 (2H, d, J=7.8Hz), 3.93 (1H, br.s), 4.0 5 (1H, br.s), 4.31 (1H, d, J=15.4Hz), 4.41 (1H, d, J=15.2Hz), 4.62-4.76 (1H, m), 6.45 -7.00 (5H, complex), 7.38~7.50 (6H, complex), 8.68 (1H, br.s): MS; m/z=555 (M+1)

(6) 2 - (5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー<math>6-オキソ-2-フェニル-1, $6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-\{(1R, 2S)-2-ヒドロキシ-1-(4-アセチルオキシー3-フルオロフェニル)メチル-3-オキソ}ブチルアセトアミド(化合物番号7)。$

2 - (5 - t - ブチルオキシカルポニルアミノー6 - オキソー2 - フェニルー1,6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - { (1 R, 2 S) - 2 - ヒドロキシー1 - (3 - フルオロー4 - ヒドロキシフェニル)メチルー3 - オキソ} ブチルアセトアミド (1 0 5 . 3 mg、0 . 1 9 mm o 1)を2 - ブロバノール (1 . 2 6 m 1)に溶解し、0℃で水酸化ナトリウム水溶液(7 . 6 mg/1 . 2 5 m 1)および無水酢酸(1 7 . 9 μ 1,0 . 1 9 mm o 1)を加えた。0℃で1 0 分間撹拌した後、黄色い反応容液が無色になるまで無水酢酸を加えた。この溶液に酢酸エチルを加えて希釈した後、飽和重曹水および飽和食塩水で顕次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/メタノール=2 0 / 1)で精製し、目的化合物(9 8 . 4 mg、収率8 7 %)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.53 (9H, m), 2.20 (3H, s),
2.33 (3H, s), 2.95 (2H, d, J=8.0Hz), 3.83 (1H, br.s), 4.05 (1H, br.d), 4.32~4.57 (1H,
m), 4.64~4.79 (1H, m), 6.24 (1H, d, J=9.5Hz), 6.91~7.13 (3H, m), 7.29 (1H, s), 7.39~7.

56 (5H, m), 8.23 (1H, s)

(7)2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロピリミジンー1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-(4-アセチルオキシー3-フルオロフェニル)メチル}ブチルアセトアミド(化合物番号65)。

アルゴン雰囲気下に室温で塩化オキサリル(35μ1)を塩化メチレン(1.7m1)に加えた後、-78℃に冷却した。この溶液にジメチルスルホキシド(0.057m1)および塩化メチレン(0.5m1)の混合溶液を滴下し、15分後に2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1R,2S)-2-ヒドロキシ-1-(4-アセチルオキシ-3-フルオロフェニル)メチル-3-オキソ}ブチルアセトアミド(98.9mg、0.17mmol)の塩化メチレン(1.7ml)溶液を更に滴ドして加えた。滴下終了後、40分間撹拌し、トリエチルアミン(0.12ml)を加えた。反応溶液に塩化メチレンを加えて希釈し、蒸留水、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、滤液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=80/1)で精製する事により目的化合物(57.8mg、収率59%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3); 1.53 (9H, s), 2.32 (3H, s),
2.34 (3H, s), 2.55-3.01 (1H, m), 3.08-3.37
(1H, m), 4.12-4.48 (2H, complex), 4.70-5.
12 (1H, m), 6.20-6.80 (1H, m), 6.82-7.11 (3H, complex), 7.23-7.58 (6H, complex), 8.7
2 (1H, br. s)

(8) 2 - (5 - t - プチルオキシカルポニルアミノー6 - オキソー2 - フェニル-1, 6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - {2, 3 - ジオキソー1 - (3 - フルオロー4 - ヒドロキシフェニル) メチル} プチルアセトアミド(化合

物番号49)。

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソ-1-(4-アセチルオキシ-3-フルオロフェニル)メチル}ブチルアセトアミド(54mg、0.091mmol)をメタノール(1.3ml)および水(0.65ml)に溶解し、飽和重曹水(0.65ml)を加え一時間室温で撹拌した。反応溶液を減圧濃縮した後、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濃別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/メタノール=20/1)で精製し、目的化合物(16.1mg、収率32%)を得た。1H-NMR(CDCl3):1.53(9H,m)、2.34(3H,s)、2.87(1H,dd,J=8.1,14.4Hz)、3.14(1H,dd.J=5.2,14.1Hz)、4.48(1H,s)、5.09~5.22(1H,m)、6.23~6.88(5H,complex)、7.21~7.56(6H,complex)、8.60~8.76(1H,br.s);MS:m/z=553(M+1)

実施例3

2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2-ヒドロキシ-3-オキソ-6-フェニル-1-フェニルメチル)へキシルアセトアミド(化合物番号39)の合成は以下の通りに行った。

(1) (2R, 3S) -2-Pミノー1, 7-ジフェニルー3-ヒドロキシー4ーオキソへアタンpートルエンスルホン酸塩 (化学式(III)においてR⁴=フェニル、R²=フェニルプロピル、R³ = R₄=水素、Z=メチレンでありp-トルエンスルホン酸塩である化合物)。

(4R,5S)-3-t-ブチルオキシカルポニルアミノー5-(1-オキソー3-フェニル) ブチルー2,2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(758.5mg、1.73mmolをメタノール(9ml)に溶解し、pー

トルエンスルホン酸・1水和物(330mg、1.73mmol)を加え、4時間加熱還流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にヘキサン(10ml)およびジェチルエーテル(10ml)を加えた。析出した固体を濾取して目的化合物(631.5mg、収率75%)を得た。

1 H-NMR (DMSO-d6): 1.72 (2H, quint, J=7.3 Hz). 2.29 (3H, s). 2.59 (2H, overlapped with solvent peak). 2.83-2.92 (2H, complex). 3.50-3.70 (2H, overlapped with solvent peak). 3.85 (1H, br.d). 7.09-7.35 (12H, complex). 7.51 (2H, d, J=8.1Hz). 7.78-7.88 (2H, br.s)

(2) 2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2-ヒドロキシ-3-オキソ-6-フェニル-1-フェニルメチル)へキシルアセトアミド(化合物番号2)。

5 - t - ブチルオキシカルボニルアミノー 6 - オキソー 2 - フェニルー 1 , 6 - ジヒドロー 1 - ピリミジニル酢酸(4 4 7 mg、 1 . 3 0 mm o 1)および(2 R , 3 S) - 2 - アミノー 1 , 7 - ジフェニルー 3 - ヒドロキシー 4 - オキソヘブタン p - トルエンスルホン酸塩(6 5 1 mg、 1 . 3 0 mm o 1)をジメチルホルムアミド(2 m 1)とテトラヒドロフラン(1 m 1)の混合溶媒に溶解し、0℃に冷却した。この溶液に 1 - (3 - ジメチルアミノブロビル) - 3 - エチルカルボジイミド塩酸塩(2 4 8 mg、 1 . 3 0 mm o 1)、1 - ヒドロキシベンゾトリアゾール 1 水和物(1 9 8 mg、 1 . 3 0 mm o 1)および 4 - メチルモルホリン(0 . 1 4 m 1、1 . 3 0 mm o 1)をこの順に加え、室温まで自然昇温させながら一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、2 0 %クエン酸水溶液、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、滤液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタ

ノール=30/10/1) で精製し、目的化合物 (439.7 mg、収率54%) を得た。

1 H-NMR (CDCl3); 1.53 (9H, s), 1.86 (2H, complex), 2.26-2.44 (1H, m), 2.50-2.73 (3H, complex), 2.94 (2H, d, J=7.8Hz), 3.84 (1H, d, J=3.7Hz), 3.95 (1H, br.d), 4.31 (1H, d, J=15.3Hz), 4.49 (1H, d, J=15.3Hz), 4.68 (1H, br.dd), 6.39 (1H, d, J=9.2Hz), 7.06-7.47 (15H, complex, overlapped with solventpeak), 8.73 (1H, br.s)

実施例 4

 $2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド塩酸塩(化合物番号73)の合成は以下の通りに行った。$

 $2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1ーイル)-N-{2,3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジンー1ーイル)}ヘキシルアセトアミド塩酸塩(化合物番号<math>73$)。

2-{(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-2-フェニル-1,6-ジヒドロ-6-オキソ)ビリミジン-1-イル}-N-{2,3-ジオキソ-6-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号72、197mg、0.31mmo1)をメタノール(1m1)に溶解し、4規定塩化水素/1,4-ジオキサン(2.3m1)を加えて室温で2時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にクロコホルムを加え、析出した固体を濾取する事により、目的化合物(167mg、収率93%)を得た。

1 H - NMR (CD3 OD) : 1.95 - 2.21 (2H, compl x)

2. 53-2. 96 (4H, complex), 3. 98-4. 70 (5H, complex), 6. 87-8. 09 (14H, complex); MS:m/z = 540 (M+1)

実施例5

2-{5-(3-テトラヒドロフロイル)アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル}-N-{-2,3-ジオキソー6-フェニルー1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号81)の合成は、以下の通りに行った。

(1) 2 - (5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー<math>6-オキソー2-フェニル-1, $6-ジヒドロピリミジン-1-イル)-N-\{(1R, 2S)-2-アセチルオキシー3-オキソー<math>6-フェニル-1-フェニルメチル$ } ヘキシルアセトアミド(化合物番号34)。

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1R,2S)-2-ヒドロキシー3-オキソー6-フェニルー1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド(化合物番号2)(2.65g、4.34mmol)をビリジン(5.5ml)に溶解し、水冷下に無水酢酸(0.82ml、8.68mmol)を滴下した。滴下終了後、室温で6時間撹拌を行った。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈した後、10%クエン酸、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=3/1から1/1)で精製し、目的化合物(2.70g、収率95%)を得た。1H-NMR(CDCl3):1.53(9H,s)、1.74-1.93(2H,m)、2.19(3H,s)、2.26-2.59(4H,complex)、2.81(1H,dd,J=8.8,13.5Hz)、3.12(1H,dd,J=6.45,13.5Hz)、4.38(1H,d,J=15.3Hz)、4.48(1H,d,J=15.3Hz)、4.75(1H,m)、4.

91 (1H, d, J=2.0Hz), 6.34 (1H, d, J=9.2Hz),
7.09-7.35 (11H, overlapped with solven
tpeak), 7.35-7.45 (5H, complex), 8.75 (1H,
s)

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー 1, 6-3 + 1 +ルオキシー3-オキソー6-フェニルー1-フェニルメチル} ヘキシルアセトア ミド(2.69g、4.12mmol)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン 溶液(31ml)に溶解し、室温で3時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得 られた残渣にヘキサンを加え、析出した固体(2.39g)を減取した。この固 体は更に精製する事無く、次の反応に供した。3-テトラヒドロフランカルポン 酸(0.57ml、6.0mmol)を塩化メチレン(9ml)に溶解し、アル ゴン雰囲気下に塩化チオニル (4.38ml、60.0mmol)を室温で滴下 した。滴下終了後、3時間室温で撹拌した後反応溶液を減圧濃縮した。得られた 残渣に塩化メチレン(10m1)を加えて氷冷した後、先に得られた固体(2. 39g) およびトリエチルアミン (3.12ml、22.4mmol) を順次加 え、室温で一晩撹拌した。反応溶液を塩化メチレンで希釈した後、蒸留水および 5%クエン酸で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を 濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー(クロロホルム/メタノール=30/1)で精製する事により、目的化合物 (2.15g、収率86%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.74-1.93 (2H, m), 2.19 (3 H, s, overlapped with 2H), (2.35-2.60 (4 H, complex), 2.82 (2H, dd, J=9.2, 13.6Hz),

2. 93-3. 14 (2H, compl x), 3. 78-4. 05 (4H, complex), 4. 46 (2H, s), 4. 70-4. 84 (1H, m), 4. 90 (1H, d, J=1. 5Hz), 6. 25 (1H, d, J=9. 4Hz), 7. 09-7. 32 (11H, complex, overlapped with solvent peak), 7. 32-7. 51 (5H, complex), 8. 13 (1H, s)

2 ~ {5 ~ (3 ~ テトラヒドロフロイル) アミノー6 ~ オキソー2 ~ フェニル ~ 1,6 ~ ジヒドロピリミジンー1 ~ イル} ~ N ~ { (1 R,2 S) ~ 2 ~ アセチルオキシー3 ~ オキソー6 ~ フェニルー1 ~ フェニルメチル} ~ キシルアセトアミド(2.15g、3.49 m m o 1)をメタノール(9 m 1)および蒸留水(1 m 1)の混合溶媒に溶解し、室温で炭酸カリウム(2.41 g、17.5 m m o 1)を加えて1 日撹拌した。反応溶液を減圧濃縮した後、酢酸エチルを加え、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=30/1)で精製し、目的化合物(555.6 m g、収率28%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.86 (2H, quint, J=7.5Hz),
2.12-2.75 (7H, complex), 2.95 (2H, d, over
lapped with 1H), 3.80-4.05 (6H, comple
x), 4.28-4.51 (2H, m), 4.61-4.78 (1H, m), 6.
23 (1H, br.d), 7.01-7.27 (11H, complex, over
lapped with solvent peak), 7.28-7.4
5 (5H, complex), 8.12 (1H, br.s)

(4)2 $-{5}-(3-r)$ -アンロフロイルアミノー6-オキソー2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル} -N-(2, 3-ジオキソー6-フェニル-1-フェニルメチル) へキシルアセトアミド (化合物番号81)。

1 H-NMR (CDCl3); 1. 91 (1H, quint, J=7.5Hz),
2. 24 (1H, m), 2. 54-3. 28 (7H, complex), 3. 8
5 (2H, m), 3. 99 (2H, d, J=6.6Hz), 4. 45 (2H,
s), 5. 30 (1H, q, J=6.6Hz), 6. 40 (1H, d, J=6.6Hz), 6. 95-7. 08 (2H, complex), 7. 08-7. 34
(8H, complex), 7. 46 (5H, s), 8. 12 (1H, s), 9.
08 (1H, s)

実施例 6

化学式5の化合物、3-t-ブチルオキシカルポニルアミノー1,2-ジヒドロー2-オキソー6-フェニルー1-ピラジニル酢酸の合成は以下の通りに行った。

(1) 1 - ベンジルオキシカルポニルアミノー2, 2 - ジメチルオキシー1 - フェニルエタン。

N-ペンジルオキシカルボニルフェニルグリシナール(1.38g、5.12mmol)をメタノール(2.6ml)に溶解し、オルトギ酸トリメチル(1.12ml、10.24mmol)およびカンファースルホン酸(59.5mg、0.256mmol)を加え、室温で一夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をアルミナを用いたカラムクロマトグラフィー(アルミナ50g、ヘキサン/酢酸エチル=2/1)で精製し、目的化合物(1.21g、収率77%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 3.35 (3H, s), 3.41 (3H, s),
4.40 (1H, d, J=4.4Hz),
4.80-4.96 (1H, m), 5.07 (1H, d, J=1.1Hz), 5.
53-5.74 (1H, m); MS: m/z=316 (M+1)

(2) 2, 2-ジメチルオキシー1-フェニルエチルアミン塩酸塩。

1 ーベンジルオキシカルボニルアミノー2, 2 ージメチルオキシー1 ーフェニルエタン (1.21g、3.84mmol)をメタノール (38.4ml) に溶解し、4規定塩化水素/ジオキサン溶液 (0.96ml、3.84mmol) およびパラジウム黒 (121mg)を加えた後、水素雰囲気下に室温で一夜加水素分解を行った。パラジウム黒を濾別した後、濾液を減圧濃縮して得られた残渣に塩化メチレンおよびジエチルエーテルを加えた。析出した固体を濾取する事により目的化合物 (760.3mg、収率91%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 3. 25 (3H, s), 3. 40 (3H, s),
4. 17-4. 34 (1H, m), 4. 78 (1H, d, J=6. 4Hz), 7.
27-7. 57 (5H, m), 8. 86 (2H, br. s)

(N-t-ブチルオキシカルポニル-2-エトキシカルポニル) グリシン (7.19g、29.1mmol) および2, 2-ジメチルオキシー1-フェニルエチルアミン塩酸塩(6.33g、29.1mmol) をジメチルホルムアミド (72ml) およびテトラヒドロフラン (72ml) の混合溶媒に溶解し、室温で1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物 (5.11g、37.8mmol)、1-(3-ジメチルアミノブロビル) -3-エチルカルポジイミド塩酸塩 (7.25g、37.8mmol) および4-メチルモルホリン (4.52ml、44.8mmol) をこの頃に加えて一夜撹拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。トルエンを加えて共沸を行った後、得ら

れた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=1/1)で精製し、目的化合物 (10.6g、収率93%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1. 20-1. 37 (3H, m), 1. 43-1. 48 (9H, m), 3. 34-3. 43 (6H, m), 4. 06-4. 35 (2H, m), 4. 43 (1H, d, J=3. 4Hz), 4. 81-4. 93 (1H, m), 5. 03-5. 14 (1H, m), 5. 68-5. 82 (1H, m), 7. 24-7. 38 (5H, complex); MS: m/z=411 (M+1)

(4) 3-エチルオキシカルボニル-2-ヒドロキシー6-フェニルピラジン。

N-{(N-t-ブチルオキシカルボニルー2-エトキシカルボニル)グリシル}-2,2-ジメチルオキシー1-フェニルエチルアミン(10.6g、25.7mmol)をトリフルオロ酢酸(100ml)に溶解し、室温で一夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をアセトニトリル(130ml)に溶解し、室温で更に一夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1)で精製し、目的化合物(1.93g、収率31%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.51 (3H, t, J=7.1Hz), 4.5 8 (2H, q, J=7.1Hz), 7.48-7.58 (3H, m), 8.08 -8.19 (2H, m), 8.78 (1H, s); MS: m/z = 245 (M+1)

(5) 1-アリルー3-エチルオキシカルボニルー2-オキソー6-フェニルー1, 2-ジヒドロビラジン。

3 - エチルオキシカルボニル-2 - ヒドロキシー6 - フェニルピラジン (2 1 4 . 4 m g、 0 . 8 8 m m o 1) をジメチルホルムアミド (2 . 1 m l) に溶解し、氷冷下に水素化ナトリウム (6 0 %、油性、 4 2 . 1 m g、 1 . 0 5 m m o 1) を加え、3 0 分間撹拌した。臭化アリル (0 . 1 1 m l、 1 . 3 2 m m o 1) を加えた後、室温で1時間、次いで8 0 ℃で1時間撹拌した。反応溶液を室温まで放冷した後、蒸留水を加えて反応を停止し、酢酸エチルで2回抽出した。

有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。 得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル= 2/1)で精製し、目的化合物 (24mg、収率9.6%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1. 44 (3H, t, J=7.1Hz), 4. 4
6 (2H, d, J=7.1Hz), 4. 49-4.56 (2H, m), 4. 88
-5. 01 (1H, m), 5. 15-5.24 (1H, m), 5. 76-5.9
6 (1H, m), 7. 35-7.61 (6H, complex)

(6) 1-アリル-3-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-2-オキソ-6-フェニル-1, 2-ジヒドロビラジン。

1-アリルー3-エチルオキシカルボニルー2-オキソー6-フェニルー1, 2-ジヒドロピラジン(1.09g、3.85mmol)をメタノール(25ml)およびテトラヒドロフラン(10ml)の混合溶媒に溶解し、水冷下に1規定水酸化ナトリウム水溶液(4.2ml、4.20mmol)を加えて室温で2時間撹拌した。塩酸を加えて中和した後、反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣に蒸留水を加え、塩化メチレンで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮する事により、1.02gの固体を得た。

得られた固体(1.02g)をセーブチルアルコール(10.2 ml)、1、4ージオキサン(2.6 ml)およびトリエチルアミン(1.11 ml)に溶解し、アルゴン雰囲気下に室温でジフェニルリン酸アジド(0.86 ml、3.98 mmol)を加え、90℃で8時間加熱撹拌した。室温まで放冷した後、反応溶液に蒸留水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1/1)で精製し、目的化合物(850 mg、2段階;収率68%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.54 (9H, s), 4.45-4.52 (2 H, m), 4.83-4.97 (1H, m), 5.13-5.22 (1H, m), 5.67-5.88 (1H, m), 7.27 (1H, m), 7.30-7.55

(5 H, complex), 8. 32 (1H, s); MS: m/z=328 (M+1)

(7) 3 − t − ブチルオキシカルポニルアミノー 2 − オキソー 6 − フェニルー 1− (2, 3 − ジヒドロキシ) プロビルー 1, 2 − ジヒドロビラジン。

1ーアリルー3ーtープチルオキシカルポニルアミノー2ーオキソー6ーフェニルー1,2ージヒドロビラジン(850mg、2.60mmol)をテトラヒドロフラン(10.4ml)に溶解し、4ーメチルモルホリンNーオキシド(1.22ml、5.19mmol)および4%四酸化オスミウム水溶液(0.83ml、0.13mmol)を加え、室温で一夜撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、遮液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=50/1)で精製し、目的化合物(750mg、収率80%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.55 (9H, s), 2.66 (1H, dd, J=5.7, 7.7Hz), 3.26-3.42 (1H, m, overlapped with 1H), 3.68-3.85 (1H, m), 4.06 (2H, d, J=6.2Hz), 7.14 (1H, s), 7.29-7.53 (5H, complex), 8.29 (1H, s); MS: m/z=362 (M+1)

(8) 3-t-ブチルオキシカルポニルアミノー1, 2-ジヒドロー2-オキソー6-フェニルー1-ビラジニル酢酸。

3-tーブチルオキシカルポニルアミノー2ーオキソー6ーフェニルー1ー (2,3ージヒドロキシ)ブロビルー1,2ージヒドローヒラジン(750mg、2.01mmol)をテトラヒドロフラン(10ml)に溶解し、過ヨウ素酸ナトリウム水溶液(533mgを6.7mlの蒸留水に溶解したもの、2.49mmol)を加えて、室温で4時間撹拌した。テトラヒドロフランを減圧下に溜去した後、反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄し

た。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮 して無色の泡状物質(710.7mg)を得た。

得られた物質(710mg)をセーブタノール(10.8ml)に溶解し、2ーメチルー2ープテン(1.01ml、9.50mmol)、リン酸水素2ナトリウム水溶液(306.3mgを蒸留水3mlに溶解したもの、2.16mmol)、および亜塩素酸ナトリウム水溶液(683.1mgを6.8mlの蒸留水に溶解したもの、7.56mmol)を順次加え、室温で一夜撹拌した。反応溶液にジエチルエーテルを加えて希釈した後、飽和重曹水で3回抽出した。水層に無水クエン酸を加えて酸性とし、酢酸エチルで3回抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮する事により、目的化合物(502.5mg、2段階;収率70%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3): 1.53 (9H, s), 4.53 (2H, s), 7.15 (1H, s), 7.30-7.54 (5H, complex), 8.1 4-8.34 (1H, m); MS: m/z = 346 (M+1)

実施例7~18

実施例1の(1)~(2)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(V)に対応する化合物として5ーtーブチルオキシカルポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロー1ービリミジニル酢酸を用い、化学式(III)に対応する化合物としてR3'がtーブチルオキシカルポニル、Zがメチレン、R0とR2が以下に記載された基であるような化合物を用い、両者を縮合させ、R1がフェニル、R3がtーブチルオキシカルポニル、Xが炭素、Yが窒素、Zがメチレン、R0とR2が以下に記載された基であるような化学式(II)の化合物を合成した。

尚、化学式(III)の化合物は、対応するオキサゾリジン体から、反応系において 生成される。

目的物である化学式(II)の化合物の物性値を以下に示す。

実施例7: R°=フェニル、R²=プチル(化合物番号4):1 H-NMR(CDC13); 0.85(3H, t, J=7.1Hz)、1.14-1.35(2H,

m) \ 1. 42-1. 58 (2H, m) \ 1. 53 (9H, s) \ 2. 33 (1H, dt, J=7. 4, 17. 4Hz) \ 2. 58 (1H, dt, J=7. 4, 17, 4Hz) \ 2. 95 (2H, d, J=8. 0Hz) \ 3. 87 (1H, d, J=3. 6Hz) \ 4. 03 (1H, dd, J=1. 1, 3. 5Hz) \ 4. 3

1 (1H, d, J=15. 3Hz) \ 4. 47 (1H, d, J=15. 3Hz) \ 4. 70 (1H, ddt, J=1. 4, 8. 1, 8. 4Hz) \ 6. 40 (1H, d, J=9. 5Hz) \ 7. 15-7. 55 (11H, complex) \ 8. 72 (1H, s) \ 6. 40 (1H, ddt, J=9. 5Hz) \ 7. 15-7. 55 (11H, complex) \ 8. 72 (1H, s) \ 6. 40 (1H, ddt, J=9. 5Hz) \ 7. 15-7. 55 (11H, complex) \ 8. 72 (1H, s) \ 6. 40 (1H, ddt, J=9. 5Hz) \ 7. 15-7. 55 (11H, complex) \ 8. 72 (1H, s) \ 6. 40 (1H, ddt, J=9. 5Hz) \ 7. 15-7. 55 (11H, complex) \ 8. 72 (1H, s) \ 6. 40 (1H, ddt, J=9. 5Hz) \ 7. 15-7. 55 (11H, complex) \ 8. 72 (1H, s) \ 6. 40 (1H, ddt, J=9. 5Hz) \ 7. 15-7. 55 (11H, complex) \ 8. 72 (1H, s)

実施例8:R°=R²=フェニル(化合物番号5):1 H-NMR(CDC13); 1.53(9H,s)、2.98(1H,dd,J=9.5,13.1Hz)、3.08(1H,dd,J=6.0,13.1Hz)、3.95(1H,d,J=4.8Hz)、4.32-4.89(3H,complex)、4.97(1H,d,J=3.7Hz)、6.36(1H,d,J=9.2Hz)、6.80-6.91(1H,m)、7.03-7.13(1H,m)、7.18-7.69(14H,complex)、7.98-8.07(1H,m)、8.65-8.77(1H,m)。

実施例9; R°=フェニル、R°=3-エトキシカルボニルプロピル(化合物番号6): 1 H-NMR(CDCl3); 1.21(3 H, t, J=7.1 Hz)、1.53(9 H, s)、1.87(2 H, quint, J=7.0 Hz)、2.28(1 H, t, J=7.0 Hz)、2.29(1 H, t, J=7.4 Hz)、2.40-2.49(1 H, t、J=7.4 Hz)、2.67-2.76(1 H, t, J=7.1 Hz)、2.96(2 H, d, J=7.8 Hz)、3.70-4.20(1 H, br, s)、4.04(1 H, br.s)、4.08(2 H, q, J=7.1 Hz)、4.34(1 H, d, J=15.3 Hz)、4.44(1 H, d, J=15.3 Hz)、4.44(1 H, d, J=15.3 Hz)、6.87-7.07(3 H, m)、7.19-7.33(2 H, m)、7.39-7.50(5 H, complex)、8.72(1 H, s)

実施例10:R°=3-フルオロフェニル、R²=3-エトキシカルポニルプロピル (化合物番号9):1 H-NMR (CDCl3);1.21 (3H, t, J=7.1Hz)、1.53 (9H, s)、1.87 (2H, quint, J=7.1Hz)、2.28 (1H, t, J=7.0Hz)、2.29 (1H, t, J=7.4Hz)、2.49 (1H, t, J=7.4Hz)、2.67 (1H, t, J=7.0Hz)、2.96 (2H, d, J=7.8Hz)、3.70-4.20 (1H, br.s)、4.04 (1H, br.s)、4.08 (2H, q, J=7.1Hz)、4.34 (1H, D, J=15.3Hz)、4.44 (1H, d, J=15.3Hz)、4.60-4.76 (1H, m)、6.42 (1H, d, J=9.4Hz)、6.87-7.07 (3H, m)、7.19-7.33 (2H, m)、7.39-7.50 (2H, complex)、8.72 (1H, s):IR (KBr);3700-2800、1720、1677、1512、1492、1370、1252、1221、1154、1087cm-1。 実施例11;R0=フェニル、R2=2-フェニルエチル (化合物番号3):MS;m/z=548 (M+1)

実施例12

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-ヒドロキシー3-オキソー6
 -(2-オキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド(化合物番号12)の合成

(1) (4R, 5S) - 3 - (N - t - ブチルオキシカルボニル) - 2, 2 - ジメチル - 5 - メトキシカルボニル - 4 - フェニルメチルオキサゾリジン。

(2S, 3R) - 3-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-2-ヒドロキシー4-フェニル酪酸メチルエステル(43g、0.14mol)を2,2-ジメトキシブロバン(510ml)に懸濁し、p-トルエンスルホン酸1水和物(2.6g、0.015mol)を加えた後、アルゴン雰囲気下に加熱し、反応溶媒を徐々に留去した。6時間後、留去される溶媒が無くなったため加熱を止め、室温

まで放冷した。残渣を酢酸エチルに溶解し、飽和重曹水、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(=ヘキサン/酢酸エチル=9/1)で精製することにより、目的化合物(43g、収率88%)を得た。

1 H - NMR (CDC13); 1. 28-1.80 (15H, complex),
2. 72-3.08 (1H, m), 2.86 (1H, br. s), 3.25 (2
H, br. d, J=6.3Hz), 3.67 (3H, s), 4.37 (1H, d,
J=4.0Hz), 4.50 (1H, br. d, J=13.5Hz), 7.10
-7.40 (5H, m)

(2) (4R, 5S) -3-(N-t-ブチルオキシカルポニル) -2, 2-ジメチル-<math>5-ヒドロキシメチルオキサゾリジン。

(4R,5S)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチルー5-メトキシカルボニルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(43g,0.12mol)をテトラヒドロフラン(610ml)に溶解し、氷冷下に水素化リチウムアルミニウム(7.0g,0.18mol)を加えて30分間攪拌した。蒸留水(10ml)、3規定水酸化ナトリウム水溶液(10ml)および蒸留水(30ml)をこの順に滴下した後、析出固体をセライトを用いて違別し、固体を塩化メチレンで洗浄した。有機層を集めて蒸留水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=4/1)で精製することにより、目的化合物(35g、収率88%)を得た。

1 H - NMR (CDCl3); 1. 21-1. 73 (15H, complex).

1. 80 (1H, t, J=6.3Hz). 2. 78 (1H, br. s). 3. 1

4-3.43 (2H, complex). 3. 33 (1H, dd, J=3.2,

13.0Hz). 3.83-4.08 (2H, complex). 7.14-7.

36 (5H, m)

メチルー5ーホルミルー4ーフェニルメチルオキサゾリジン。

(4R,5S)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチルー5-ヒドロキシメチルオキサソリジン(35g,0.11mol)、2,2,6,6-テトラメチルー1-ピペリジニルオキシフリーラジカル(185mg,0.01mmol)、臭化ナトリウム(12g,0.12mol)および炭酸水薬ナトリウム(26g,0.31mol)に塩化メチレン(530ml)および蒸留水(53ml)を加えて2相系とした。反応系を氷冷した後、激しく攪拌しながら0.62molの次亜塩素酸ナトリウム水溶液(200ml、0.12mol)を満下した。滴下終了後、10分間攪拌を続けた後、反応溶液を0.6%ヨウ化カリウム水溶液を含む10%硫酸水素カリウム水溶液、10%チオ硫酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=4/1)で精製することにより、目的化合物(21g、収率62%)を得た。

1 H-NMR (CDCl3); 1. 10-1. 80 (15 H, complex), 2. 62-3. 45 (2 H, m), 4. 05-4. 28 (1 H, m), 4. 28 -4. 60 (1 H, br. d, J=4. 1 Hz), 6. 95-7. 48 (5 H, m), 9. 64 (1 H, s)

(4) (4R, 5S) - 3 - (N - t - ブチルオキシカルボニル) - 5 - (1 - ヒドロキシー4 - フェニルメチルオキシブチル) - 4 - フェニルメチルオキサゾリジン。

(4R,5S)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチル-5-ホルミル-4-フェニルメチルオキサゾリジン(19g,0.6mol)のテトラヒドロフランに溶解し、-30℃に冷却した後、0.63モル濃度の3-フェニルメチルオキシブロビル臭化マグネシウムのテトラヒドロフラン溶液(140ml,0.8mol)を滴下した。滴下終了後、冷浴を外して室温で2時間攪拌した。反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加えた後、析出固体をセライトで濾別した。濾液に酢酸エチルを加えた後、飽和食塩水で洗浄した。

有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=4/1)で精製することにより、目的化合物(28g、収率90%)を得た。なお本化合物には水酸基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H-NMR (CDCl3、主生成物); 0.97-1.80 (17H, complex)、2.5-1 (1H, d, J=4.8Hz)、2.60-3.00 (1H, br.s)、3.15 (1H, dd, J=3.0, 13.1Hz)、3.23-3.56 (4H, complex)、3.66-3.85 (1H, m)、4.12-4.26 (1H, m)、4.46 (2H, s)、7.12-7.40 (10H, complex):MS; m/z=470 (M+1)

(5) (4R,5S) -5-(1-t-ブチルジメチルシリルオキシー4-フェニルメチルオキシブチル) <math>-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル) -2,2

(4R,5S)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-5-(1-ヒドロキシー4-フェニルメチルオキシブチル)-4-フェニルメチルオキサゾリジン(28g、0.06mol)およびイミダゾール(10g、0.15mol)をN,N-ジメチルホルムアミド(120ml)に溶解し、氷冷下、塩化ーtーブチルジメチルシラン(12g,0.08mol)を加えた後、室温で一晩攪拌した。反応溶液にジエチルエーテルを加え、蒸留水及び飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=9/1)で精製することにより、目的化合物(26g、収率72%)を得た。なお本化合物にはtーブチルジメチルシリルオキシ基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H-NMR (CDC13、主生成物); 0.02 (6H, s)、0.77 (9H, s)、1.35-1.80 (19H, co, plex)、2.88 (1H,

dd, J=9.4, 12.8Hz), 3.04(1H, dd, J=3.6, 12.8Hz), 3.45(1H, t, J=6.2Hz), 3.63-3.76(1H, m), 3.76-3.94(1H, m), 4.11-4.22(1H, m), 4.52(2H, s), 7.16-7.40(10H, complex)

(4R,5S) - 5 - (1 - t - ブチルジメチルシリルオキシー4 - フェニルメチルオキシブチル) - 3 - (N - t - ブチルオキシカルボニル) - 2,2 - ジメチルー4 - フェニルメチルオキサゾリジン(32g,0.54mol)をメタノール(270ml)に溶解し、バラジウム黒(1.6g)を加えた後、水素雰囲気化に室温で4時間攪拌した。バラジウム黒を濾別した後、濾液を減圧盪縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=14/1)で精製することにより、目的化合物(26g、収率98%)を得た。なお本化合物にはt - ブチルジメチルシリルオキシ基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H-NMR (CDC13、主生成物); 0.02 (6H, s)、0.76 (9H, s)、1.38-1.85 (19H, complex)、2.86 (1H, dd, J=9.3, 12.9Hz)、3.04 (1H, dd, J=3.9, 12.9Hz)、3.25-3.78 (3H, complex)、3.85-4.00 (1H, m)、4.08-4.21 (1H, m)、7.15-7.34 (5H, m)

(7) $(4R, 5S) - 5 - \{4 - プロモー1 - (t - プチルジメチルシリルオキシ) ブチル<math>\}$ - 3 - (N - t - プチルオキシカルボニル) - 2, 2 - ジメチルー4 - フェニルメチルオキサゾリジン。

シブチル)-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチル-4-フェニルメチルオキサゾリジン(26g,0.052mol)をトルエン(50ml)に溶解し、氷冷下、トリフェニルホスフィン(14g,0.052mol)を加えた後に昇温し、室温で2時間攪拌した。析出固体をセライトで濾別した後、濾液を5%チオ硫酸ナトリウム水溶液、1規定水酸化ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=14/1)で精製することにより、目的化合物(24g、収率82%)を得た。なお本化合物にはt-ブチルジメチルシリルオキシ基の立体異性体が混在しており、スペクトルデータは混合物の状態で測定し、主生成物(major isomer)のシグナルのみを記載した。

1 H - NMR (CDCl3、主生成物): 0.02(6H, s)、0.76(9H, s)、1.40-2.00(19H, complex)、2.85(1H, dd, J=9.1,13.0Hz)、3.05(1H, dd, J=3.9,13.0Hz)、3.38(2H, m)、3.78(1H, br.d, J=8.5Hz)、4.07-4.21(1H, m)、7.11-7.41(5H, m); Ms: m/z=556(M+1)

(8) (4R, 5S) $-5-{1-t-ブチルジメチルシリルオキシー4-(2-オキソー1, 2-ジヒドロビリジンー1ーイル) ブチル<math>}$ -3-(N-t-ブチルオキシカルボニル) -2, 2-ジメチルー4ーフェニルメチルオキサゾリジン。

水素化ナトリウム (0.72g, 0.018mol) をN, Nージメチルホルムアミド (45ml) に懸濁し、氷冷下に2ーヒドロキシピリジン (1.7g, 0.018mol) のN, Nージメチルホルムアミド (15ml) 溶液を滴ドした。滴下終了後、室温で1時間攪拌し、再度反応系を氷冷した。この溶液に (4R, 5S) -5-{4ープロモー1-(tープチルジメチルシリルオキシ) プチ

		right.			. W.,		
			· · ·				
							and the second s
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			en e				
						and the second s	

Brance Company		, '-			er en	1	

		6 (4)			1	K	And the second of the second o
		Marine Service Control of the Contro					
		•					
2 X							·
	\$ 100 miles						
£ 4				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	en e		
2 9.			.4				
	A. A.						
						•	
10 mm				**			
1	***						
				e se			
				•	·		
A STATE OF THE STA	· For			i La S			•
	man to the second of the secon		n de la companya de La companya de la co			grand and the second se	
			V.			•	
		· (*)	Year of the second		en e		
aleste.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e						
	. 4					* ₩ ₃ ,	
4							
		•			•		
	,						
4 -	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	and the second second					
	w · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	es · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. *			
Y 40							

9	'.	•					
4.					•		•
*				·	. 		•
e. 2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
					and the second second		
They's	•						
4 4		•	er die Gebeure				
/		-	5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -				

- (*) - (*)							
			*.	ų	A Property of the Property of		
				· .			
,		•	we in the second				
:			,	\$ \ ^{\$ 1} .			
14 %							
:		:					
•		•					
				.च :		<i>e</i>	
*		* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•
		67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•		
\$					N		
- i	·				N		
(a)	•			·			
**		÷					•

また副生成物として、 $(4R, 5S) - 5 - \{1 - t - 7 + \nu y + \nu y + \nu y + \nu x + \nu - 4 - (2 - \mu y + \nu x +$

1 H - NMR (CDCl3); 0.00 (6H, s, overlapped with internal standard peak), 0.64-0.9
7 (9H, m), 1.38-1.90 (19H, complex), 2.773.16 (2H, m), 3.66-4.34 (5H, complex), 6.7
0 (1H, d, J=8.4Hz), 6.83 (1H, ddd, J=1.9, 5.
1,8.4Hz), 7.09-7.34 (5H, m), 7.54 (1H, ddd, J=0.9, 1.9, 5.1Hz)

(9)(4R,5S)-5-{1-オキソー4-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)ブチル}-3-(N-t-ブチルオキシカルポニル)-2,2-ジメチル-4-フェニルメチルオキサゾリジン(中間体番号12)。

(4R,5S)-5-{1-t-ブチルジメチルシリルオキシー4-(2-オキソー1,2-ジヒドロビリジンー1ーイル)ブチル}-3-(N-t-ブチルオキシカルボニル)-2,2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(3.8g,6.6mmol)を氷冷下、1.0モル遠度のテトラブチルアンモニウムフルオリド テトラヒドロフラン溶液(10ml)に溶解し、4時間提拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、10%クエン酸水溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで粗精製した。

アルゴン雰囲気下、塩化メチレン(2.4ml)に塩化オキサリル(1.5ml,17mmol)を加え、-60℃に冷却した。この溶液にジメチルスルホキシド(2.4ml、34mmol)と塩化メチレン(2.4ml)の混合溶液を滴下した。滴下終了後15分間攪拌した後、先の粗精製物の塩化メチレン(20ml)溶液を滴下した。滴下終了後、1時間攪拌し、反応温度を-40℃に昇温してからトリエチルアミン(9.5ml、68mmol)を加えた。反応溶液を塩化メチレンで希釈し、蒸留水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=30/1)で精製することにより、目的化合物(2.6g、収率89%)を得た。

1 H - NMR (CDCl3); 1. 17-1.65 (15H, complex),
1. 92 (2H, dq, J-2.2, 7.3Hz), 2. 25-2.71 (2H,
m), 2. 73-3.12 (1H, m), 3. 21 (1H, dd, J=3.0,
13.3Hz), 3. 85 (2H, dt, J=2.2, 7.3Hz), 4. 21
(1H, br. s), 4. 30-4.50 (1H, m), 6. 13 (1H, dt,
J=1.3, 6.7Hz), 6. 52 (1H, d, J=9.2Hz), 7. 13
-7. 45 (7H, complex)

リジン-1-イル) ブチル} -3-(N-t-ブチルオキシカルポニル) -2. 2-ジメチルー4-フェニルメチルオキサゾリジン(2.6g、5.8mmo 1) をメタノール (28ml) に溶解し、p-トルエンスルホン酸 1水和物 (2. 4g、13mmo1)を加えて1.5時間加熱還流した。反応溶液を減圧濃縮し て得られた残渣をN, N-ジメチルホルムアミド (8 m l) およびテトラヒドロ フラン (8 m l) の混合溶液に溶解し、氷冷下に 5 - t - ブチルオキシカルポニ ルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1、6ージヒドロー1ービリミジニル酢 酸(2.4g.7.0mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物 (1.3g, 8.2mmol), 1-(3-3347)チルカルポジイミド塩酸塩(1.6g、8.3mmol)およびNーメチルモル ホリン(1.5 ml、14 mmol)を順次加えた後、室温に昇温して一晩攪拌 した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水、飽和重曹水、10%クエン酸水 溶液および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、 減圧濃縮して得られた残渣にシエチルエーテルを加えて固体を析出させた。析出 固体を濾取した後、クロロホルム/メタノール/ジエチルエーテルから再結晶す ることにより、目的化合物(2.3g、収率56%)を得た。

1 H-NMR (CDC13); 1.60 (9H, s), 1.99 (2H, quint, J=7.0Hz), 2.43 (1H, dt, J=7.0, 18.1Hz), 2.74 (1H, dt, J=7.0, 18.1Hz), 2.97 (1H, d, J=7.8Hz), 3.88 (1H, q, J=7.0Hz), 4.03-4.18 (2H, complex), 4.41 (2H, d, J=3.3Hz), 4.62 (1H, q, J=7.8Hz), 6.16 (1H, dt, J=1.4, 6.7Hz), 6.45-6.54 (1H, m), 6.70 (1H, d, J=9.5Hz), 7.13-7.53 (12H, complex), 8.68 (1H, s)

実施例13

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-ヒドロキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(化合物番号13)の合成

(1) (4R, 5S) - 5 - {1 - オキソー4 - (2 - ビリジルオキシ) ブチル} - 3 - (N - t - ブチルオキシカルポニル) - 2, 2 - ジメチルー4 - フェニルメチルオキサゾリジン(中間体番号13)。

実施例12(8)において副生成物として得られた(4R,5S)-5-{1 ーtープチルジメチルシリルオキシー4-(2-ビリジルオキシ)ブチル}-3 - (N-t-ブチルオキシカルポニル)-2,2-ジメチル-4-フェニルメチ ルオキサゾリジン(1.3g、2.2mmol)を氷冷下に1.0モル濃度のテ トラブチルアンモニウムフルオリド テトラヒドロフラン溶液 (6.3 ml、6. 3 m m o 1) に溶解し、室温で一晩攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、 10%クエン酸水溶液、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を 無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムク ロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=3/1から2/1)で粗精製した。 アルゴン雰囲気下、塩化メチレン(10m1)に塩化オキサリル(0.38m1、 4. 4 m m o 1) を加え、-60℃に冷却した。この溶液にジメチルスルホキシ ド (0.62 ml、8.7 mmol)と塩化メチレン (0.62 ml) の混合溶 液を滴下した。滴下終了後15分間攪拌した後、先の粗精製物の塩化メチレン (20ml)溶液を滴下した。滴下終了後、35分間攪拌し、反応温度を-40 **℃に昇温してからトリエチルアミン(9.5ml、68mmol)を加えた。反** 心溶液を塩化メチレンで希釈し、蒸留水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウ ムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム/酢酸エチル=1/1から1/1.5)で精製することにより、 日的化合物(874mg、収率88%)を得た。

1H-NMR (CDC13); 1.09-1.80 (15H, complex),

1. 88-2. 09 (2H, m), 2. 38-3. 34 (4H, comple x), 4. 14-4. 34 (3H, complex), 4. 34-4. 57 (1H, m), 6. 53-6. 72 (1H, m), 6. 77-6. 93 (1H, m), 7. 11-7. 38 (5H, m), 7. 45-7. 62 (1H, m), 8. 04

-8. 16 (1H, m)

(2) 2-(5-t-7 + y) ルボニルアミノー6-x+y-2-y=1 ルー1, 6-y ヒドロビリミジンー1-y ルー1-y=1 トリー1-y=1 トリー1-y

 $(4R, 5S) - 5 - \{1 - x + y - 4 - (2 - y + y + y + z + z)\}$ 3-(N-t-ブチルオキシカルポニル)-2,2-ジメチル-4-フェニルメ チルオキサゾリジン (867mg、1.9mmol) をメタノール (9ml) に 溶解し、pートルエンスルホン酸1水和物(762mg、4.2mmol)を加 えて1.5時間加熱盪流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をN,N-ジメチルホルムアミド (2.5 ml) およびテトラヒドロフラン (2.5 ml) の混合溶液に溶解し、氷冷下に5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オ キソー2-フェニルー1、6-ジヒドロー1-ヒリミジニル酢酸(763mg、 2. 2 m m o 1)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(402 m g、 2. 6 m m o 1)、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルポジ イミド塩酸塩(503mg、2.6mmol)およびN-メチルモルホリン(0.49 ml、4.4 m m o l) を顧次加えた後、室温に昇温して一晩攪拌した。反 応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水、飽和重曹水、10%クエン酸水溶液およ び飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮 して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタ ノール=40/1から30/1)で精製した。この精製物にジエチルエーテルお よびヘキサンを加えて固体を析出させた。析出固体を濾取することにより、目的 化合物 (2.3g、収率56%)を得た。

1H-NMR (CDC13); 1.52 (9H, s), 1.91-2.16 (2H,

m) 、 2 . 5 4 (1 H, dt, J = 7 . 2, 1 7 . 8 Hz) 、 2 . 7 9 (1 H, dt, J = 7 . 2, 1 7 . 8 Hz) 、 2 . 9 7 (2 H, d, J = 8 . 0 Hz) 、 3 . 9 0 (1 H, d, J = 3 . 4 Hz) 、 4 . 0 4 - 4 . 1 2 (1 H, m) 、 4 . 1 3 - 4 . 3 7 (3 H, complex) 、 4 . 4 8 (1 H, d, J = 1 5 . 3 Hz) 、 6 . 4 0 (1 H, d, J = 9 . 4 Hz) 、 6 . 6 4 (1 H, dt, J = 0 . 9 , 8 . 4 Hz) 、 6 . 8 2 (1 H, ddd, J = 0 . 9 , 5 . 1 , 7 . 1 Hz) 、 7 . 1 3 - 7 . 5 9 (1 2 H, complex) 、 8 . 0 7 (1 H, ddd, J = 0 . 9 , 2 . 2 , 5 . 1 Hz) 、 8 . 7 2 (1 H, s)

(3) この実施例において(4R, 5S) $-5-\{1-オキソー4-(2-ビリジルオキシ)ブチル<math>\}$ -3-(N-t-ブチルオキシカルボニル) -2, 2-ジメチル-4-フェニルメチルオキサゾリジンおよび <math>p-hルエンスルホン酸をメタノール中で加熱処理した際に、 2 種類の生成物を生じることを確認した。このため加熱処理を終了した後に反応溶液の一部を用いて、定法に従い t-ブチルオキシカルボニル化を試みた。その結果これら <math>2 種類の生成物は、以下の化合物であると推定された(2S, 3R) -2-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-3-ヒドロキシー4-オキソー1-フェニル-7-(<math>2-E)ジルオキシ)ヘブタン。

1 H - NMR (CDC13); 1.38 (9H, s), 1.79-2.12 (2 H, complex), 2.38-2.81 (4H, complex), 4.1 0 (1H, br. s), 4.18-4.39 (4H, complex), 5.0 3 (1H, d, J=8.4Hz), 6.69 (1H, dt, J=0.8, 8.4 Hz), 6.85 (1H, m), 7.10-7.29 (5H, complex), 7.55 (1H, ddd, J=2.1, 7.2, 8.4Hz), 8.12 (1H, m).

(3H, complex), 3.83 (1H, br. d), 4.03 (1H, br. s), 4.19-4.43 (3H, complex), 4.76 (1H, d, J=9.9Hz), 6.65 (1H, br. d, J=8.3Hz), 6.83 (1H, m), 7.24-7.53 (5H, complex), 7.53 (1H, ddd, J=2.0, 7.1, 8.7Hz), 8.09 (1H, m)

実施例14:R°=3-メチルフェニル、R²=メチル(化合物番号17);1 H
-NMR(CDCl3):1.53(9H,s)、2.20(3H,s)、2.
32(3H,s)、2.92(2H,d,J=8.0Hz)、3.82(1H,d,J=3.5Hz)、4.05(1H,dd,J=1.3,3.5Hz)、4.
31(1H,d,J=15.4Hz)、4.49(1H,d,J=15.4Hz)、4.65-4.81(1H,m)、6.29(1H,d,J=9.5Hz)、7.01-7.12(2H,complex)、7.16(1H,d,J=7.3Hz)、7.25-7.32(1H,overlapped with solvent peak)、7.36-7.50(6H,complex)、8.73(1H,s)

実施例16; R°=4-フルオロフェニル、R²=メチル(化合物番号15):1 H-NMR(CDC13); 1.53(9H,s)、2.19(3H,s)、2.

93 (2 H, d, J = 8.0 Hz), 3.85 (1 H, br.s), 4.02 (1 H, dd, J = 1.2 Hz), 4.33 (1 H, d, J = 15.4 Hz), 4.46 (1 H, d, J = 15.4 Hz), 4.62-4.80 (1 H, m), 6.26 (1 H, d, J = 9.5 Hz), 6.93-7.06 (2 H, m), 7.20-7.32 (5 H, complex), 7.39-7.48 (5 H, complex), 8.71 (1 H, s): MS; m/z = 539 (M+1)

実施例17; R°=4-クロロフェニル、R²=メチル(化合物番号16):1 H
-NMR(CDCl3); 1.52(9H, s)、2.19(3H, s)、2.
93(2H, d, J=7.8Hz)、3.87(1H, br.s)、4.02
(1H, d, J=15.4Hz)、4.46(1H, d, J=15.4Hz)、
4.64-4.79(1H, m)、6.29(1H, d, J=9.4Hz)、7.
17-7.32(5H, complex)、7.39-7.56(5H, complex)、8.72(1H, s): MS; m/z=556(M+1)

実施例18; R°=3-フルオロフェニル、R²= {4-(4-メチルビベラジンー1-イル)-4-オキソ} プロビル (化合物番号10):1 H-NMR (CD Cl3); 1.53(9H,s)、1.81-1.97(3H,complex)、2,26-2,80(11H,complex)、2.95(2H,d,J=7.6Hz)、3.41(2H,br.dd)、3.57(2H,br,dd)、4.08(1H,br,d)、4.35(1H,d,J=15.4Hz)、4.45(1H,d,J=15.4Hz)、4.65(1H,m)、6.59(1H,br.d)、6.87-7.51(3H,complex)、8.72(1H,s)

実施例19; R°=2-フルオロフェニル、R²=メチル (化合物番号20); 1 H-NMR (CDC13); 1.53 (9H, s)、2.25 (3H, s)、2. 53 (1H, dd, J=4.7, 14.3Hz)、3.20 (1H, m)、3. 93 (1H, dd, J=4.6, 6.3Hz)、4.10-4.58 (3H, c

omplex), 4.70-4.90(1H, m), 6.47(0.5H, d, J=9.5Hz), 6.75(0.5H, d, J=7.9Hz), 6.97-7.43(9H, complex)

実施例20; R°=3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル、R²=メチル(化合物番号19):1H-NMR(CDCl3);1.53(9H, m)、2.20(3H, s)、2.86(2H, d, J=7.8Hz)、3.93(1H, br.s)、4.05(1H, br.s)、4.31(1H, d, J=15.4Hz)、4.41(1H, d, J=15.2Hz)、4.62-4.76(1H, m)、6.45-7.00(5H, complex)、7.38-7.50(6H, complex)、8.68(1H, br.s):MS; m/z=555(M+1)

実施例21; R°=フェニル、R²=メトキシ(化合物番号14)

実施例1の(1)~(2)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(V)に対応する化合物として3ーtーブチルオキシカルポニルアミノー1,2ージヒドロー6ーフェニルー1ーピラジニル酢酸を用い、化学式(III)に対応する化合物としてR³がアミノ基、Zがメチレン、R⁹がフェニル基、R²がメトキシ基である化合物を用い、両者を縮合させ、R¹がフェニル、R²がtーブチルオキシカルポニル、Xが窒素、Yが炭素、Zがメチレン、R⁹とR²が以下に記載された基である化学式(II)の化合物を合成した。尚、化学式(III)の化合物は、対応するオキサソリジン体から、反応系において生成される。

目的物である化学式(II)の化合物の物性値を以下に示す。

 R° =フェニル、 R^{2} =メトキシ(化合物番号 1 4); 1 H-NMR(CDC 1 3); 1. 5 4 (9 H, s)、2. 9 2 (2 H, d, J=8. 1 Hz)、3. 3 4 (1 H, d, J=4. 5 Hz)、3. 7 2 (3 H, s)、4. 0 7 - 4. 1 4 (1 H, m)、4. 2 6 (1 H, d, J=15. 1 Hz)、4. 3 9 (1 H, d, J=15. 1 Hz)、4. 5 3 - 4. 6 8 (1 H, m)、6. 5 2 (1 H, d, J=9. 2 Hz)、7. 1 3 (1 H, s)、7. 1 4 - 7. 5 3 (1 1 H, co

mplex) 、8.23 (1H, s): MS; m/z = 537 (M+1)

実施例22~34

実施例1の(3)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(II)で示される、対応するアルコールの酸化反応によりR'がフェニル、R'がtーブチルオキシカルボニル、Xが炭素、Yが窒素、Zがメチレン、R'およびR'が以下に示す基である化学式(I)の化合物を合成した。化学式(I)の化合物の物性値を以下に示した。

実施例 $22(1): R^{\circ}=7$ ェニル、 $R^{2}=3-7$ ェニルプロピル(化合物番号 39); 1 H-NMR(CDCl3): 1. 53(9H, s)、1. 83-2. 00(2H, m)、2. 59-2. 82(4H, complex)、2. 91-3. 02(1H, dd, J=7. 8, 14. 1Hz)、3. 13-3. 25(1H, dd, J=7. 8, 14. 1Hz)、4. 47(2H, br. d)、5. 22-5. 33(1H, m)、6. 47(1H, br. d, J=6. 6Hz)、7. 00-7. 50(16H, complex, overlapped with solvent peak)、8. 72(1H, s)

実施例 22(2): $R^{\circ}=7$ ェニル、 $R^{\circ}=2$ -7ェニルエチル(化合物番号 41); 1H-NMR(CDCl3): 1. 53(9H, s)、2. 85-3. 20(4H, complex)、4. 47(2H, br. d)、5. 27(1H, m)、6. 47(1H, br. d, J=6. 2Hz)、6. 95-7. 50(16H, 11, 12) 13.

実施例 $2 \ 3 : R^\circ = 7 \ z = n \setminus R^2 = 7 \ z + n$ (化合物番号 $4 \ 3$); 1H - NMR (CDC13): 0.92 (3H, t, J = 7.1Hz)、 $1.22 \sim 1.43$ (2H, m)、 $1.47 \sim 1.65$ (2H, m)、1.54 (9H, s)、2.61 ~ 2.83 (2H, m)、2.99 (1H, dd, J = 7.8, 14.0Hz)、3.21 (1H, dd, J = 5.3, 14.1Hz)、4.48 (2H, d, J = 1.3Hz) $5.21 \sim 5.34$ (1H, m)、6.50 (1H, d, J = 6.50

5 Hz), 7. $0.1 \sim 7$. 5.4 (1.1 H, complex), 8. 7.1 (1 H, s). MS: m/z = 5.6.1 (M+1)

実施例24:R°=R²=フェニル(化合物番号45);1 H-NMR(CDC13):1.55(9H,s)、3.16(1H,dd,J=8.7,14.2Hz)、3.38(1H,dd,J=5.1,14.2Hz)、4.42(2H,s)、5.13(1H,dd,J=5.1,6.4,8.7Hz)、6.72(1H,d,J=6.4Hz)、7.00-7.70(14H,complex)、7.93-8.03(2H,m)、8.67(1H,s);MS:m/z=581(M+1)

実施例25:R°=フェニル、R²=3-カルボキシブロビル(化合物番号47);1 H-NMR(CD3 OD):1.34 (1.5 H, s)、1.36 (1.5 H, s)、1.49 (3 H, s)、1.51 (3 H, s)、1.60-2.00 (2 H, m)、2.24-3.24 (6 H, complex)、4.10-4.29 (1 H, m)、4.38-4.68 (2 H, complex)、6.80-7.56 (1 0 H, complex)、8.43-8.63 (1 H, m); MS:m/z=589 (M-H)

実施例26:R°=3-フルオロフェニル、R²=3-エトキシカルポニルプロピル(化合物番号53);1 H-NMR(CDCl3):1.25(3H, t, J=7.1Hz)、1.54(9H, s)、1.92(2H, quint, J=7.1Hz)、2.34(2H, t, J=7.1Hz)、2.81(1H, t, J=7.1Hz)、2.82(1H, t, J=7.3Hz)、2.97(1H, dd, J=9.1,14.0Hz)、3.22(1H, dd, J=5.3,14.1Hz)、4.12(2H, q, J=7.2Hz)、4.49(2H, s)、5.16-5.28(1H, m)、6.62(1H, d, J=6.2Hz)、6.78-6.99(3H, m)、7.16-7.29(2H, m)、7.43-7.50(5H, m)、8.71(1H, s); IR(KBr):3410,2990,

1727, 1655, 1510, 1490, 1369, 1250, 1152cm
-1; MS: m/z = 581 (M+H-56)

実施例27;2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロピリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー6-(2-オキソ-1、2-ジヒドロピリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド(化合物番号72)。

アルゴン雰囲気下に2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキ

ソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{2-ヒド ロキシー3-オキソー6-(2-オキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イ ル) -1-フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド (115 mg、0.18 mm 01) をジメチルスルホキシド(2m1) に溶解し、1-(3-ジメチルアミノ プロピル) - 3 - エチルカルポジイミド塩酸塩 (103 mg、0.54 mmo 1) およびトリフルオロ酢酸ビリジニウム(17mg、0.1mmol)を加え て3.5時間攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩 水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られ た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=3 0/1)で精製した後、ヘキサンを加えて固体を析出させた。析出固体を濾取す ることにより、目的化合物(96mg、収率83%)を得た。 1 H-NMR (CDC13); 1.60 (9H, s), 1.99 (2H, qui nt, J=7.0Hz), 2.43 (1H, dt, J=7.0, 18.1Hz), 2.74 (1H, dt, J=7.0, 18.1Hz), 2.97 (1H, d, J = 7.8 Hz), 3.88 (1H, q, J=7.0Hz), 4.03-4.18 (2H, complex), 4.41(2H, d, J=3.3Hz), 4.62(1 H, q, J = 7.8 Hz), 6.16(1 H, dt, J = 1.4, 6.7 H)z), 6. 45-6.54 (1H, m), 6. 70 (1H, d, J=9.5Hz), 7. 13-7. 53 (12H, complex), 8. 68 (1H, s)

実施例28;2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{2,3-ジオキソー(2-ビリジルオキシ)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号74)の合成。

2- (5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー(2-ピリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(823mg、1.28mmol)をジメチルスルホキシド(0.46ml)に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(740mg、3.85mmol)およびトリフルオロ酢酸ピリジニウム(123.6mg、0.64mmol)を加えて1.5時間攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=2/1から1/1)で精製した後、ジエチルエーテルを加えて固体を析出させた。析出固体を濾取することにより、目的化合物(401mg、収率49%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1. 52 (9 H, s), 2. 07 (2 H, quint, J=6.5Hz), 2. 75-3. 29 (4 H, complex), 4. 30 (2 H, t, J=6.5Hz), 4. 41-4. 53 (2 H, m), 5. 2 2-5. 38 (1 H, m), 6. 63 (1 H, d, J=6.6Hz), 6. 69 (1 H, dt, J=1.0, 8. 4 Hz), 6. 84 (1 H, ddd, J=1.0, 5.1, 7.1 Hz), 6. 94-7. 50 (11 H, complex), 7. 55 (1 H, ddd, J=2.0, 7.1, 8. 4 Hz), 8. 10 (1 H, ddd, J=1.0, 2.0, 5.1 Hz), 8. 71 (1 H, s); MS: $m = \frac{1}{2}$

実施例29; R°=3-メチルフェニル、R²=メチル(化合物番号59):1 H
-NMR(CDCl3):1.54(9H,s)、2.29(3H,s)、2.
33(3H,s)、2.94(1H,dd,J=8.1,14.0Hz)、3.

16 (1 H, dd, J=5.4, 14.0 Hz), 4.49 (2 H, s), 5. 21 (1 H, ddd, J=5.4, 6.1, 8.1 Hz), 6.48 (1 H, d, J=6.1 Hz), 6.79-7.63 (10 H, complex), 8.71 (1 H, s)

実施例30; R°=3-クロロフェニル、R²=メチル(化合物番号61):1 H
-NMR(CDCl3); 1.54(9H, s)、2.35(3H, s)、2.
94(1H, dd, J=8.2, 14.1Hz)、3.21(1H, dd, J=
5.1,14.1Hz)、4.47(2H, s)、5.17(1H, ddd, J=
5.1,6.3,8.2Hz)、6.63(1H, d, J=6.3Hz)、6.
89-7.05(1H, m)、7.11(1H, s)、7.15-7.24(3H, m)、7.24-7.59(5H, m)、8.72(1H, s)

実施例 $31:R^\circ=4-7$ ルオロフェニル、 $R^2=$ メチル (化合物番号 55) 1H -NMR (CDC13); 1.54 (9H, s)、2.34 (3H, s)、2.96 (1H, dd, J=7.8, 14.1Hz)、3.13-3.37 (1H, m)、4.48 (2H, s)、5.15-5.27 (1H, m)、6.50 (1H, d, J=6.6Hz)、6.83-7.58 (1OH, complex)、8.72 (1H, br, s): MS; m/z=536 (M+1)

実施例33; R°=3-フルオロフェニル、R²= {4-(4-メチルビペラジンー1-イル) -4-オキソ} プロビル(化合物番号68):1 H-NMR(CDCl3); 1.53(9H,s)、1.85-2.05(2H,complex)、2.27-2.50(9H,complex)、2.75-3.27(4H,complex)、3.43-3.65(4H,complex)、4.50(2H,s)、5.10(1H,m)、6.78-7.02(4H,complex)、4.50(2H,s)、7.16-7.35(2H,overlapped with solvent peak)、7.40-7.54(5H,complex)、8.70(1H,s)

実施例 34; $R^\circ = 2 - 7 \nu \pi D 7 x = \nu \nu$ 、 $R^2 = \nu \nu$ (化合物番号 63) : 1 + NMR (CDCl3); 1.54 (9H, s)、 2.38 ((3H, s)、 3.21 (2H, br. d)、 4.50 (2H, s)、 5.41 (1H, dd, J=5.8, 7.0Hz)、 6.46 (1H, d, J=7.0Hz)、 6.90 -7.27 (4H, complex)、 7.48 (1H, s)

实施例35;化合物番号66の合成

実施例1の(3)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(II)で示される、対応するアルコールの酸化反応によりR'がフェニル、R'がtーブチルオキシカルボニル、Xが窒素、Yが炭素、Zがメチレン、R°がフェニル基、R'がメトキシ基であるような化学式(I)の化合物(化合物番号66)を合成した。
1 H-NMR(CDC13);1.56(9H,s)、2.51-3.33(2H,m)、3.65-3.89(3H,m)、4.21-5.50(3H,ccomplex)、6.36-6.60(1H,m)、6.98-7.52(11H,complex)、8.12-8.27(1H,m);MS:m/z=535(M+1)

実施例36~49

実施例1の(4)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(I)で示される、 対応するR³がtーブチルオキシカルポニル基の化合物を脱保護する事により、R³が水素、R³がフェニル、Xが炭素、Yが窒素、Zがメチレン、R⁹とR²が以下 に記載された基であるような化学式(I)の化合物の対応する塩酸塩を合成した。

実施例36:R°=3-フルオロー4-ヒドロキシフェニル、R²=メチル(化合物番号50);1 H-NMR(CD3 OD):2.23-2.39(3H, m)、3.12-3.65(2H, m)、4.48-5.12(3H, complex)、6.68-7.04(3H, m)、7.22-7.90(6H, complex)

実施例37;R0=フェニル、R2=ブチル(化合物番号44):1H-NMR (CDCl3);0.86(3H, t, J=6.9Hz)、1.17-1.58 (4H, m)、2.40-2.78(2H, m)、2.80-3.18(2H, m)、4.30-4.80(2H, m)、5.12-5.53(1H, m)、6.84-7.82(11H, complex):MS;m/z=461(M+1)

実施例38; R0=R2=フェニル (化合物番号46):1 H-NMR (CDC 13); 3.16(1H, dd, J=8.5, 14.2Hz)、3.38(1H, dd, J=5.1, 14.2Hz)、3.98(2H, br.s)、4.42(2H, s)、5.17(1H, ddd, J=5.1, 6.3, 8.5Hz)、6.88(1H, d, J=6.3Hz)、7.08-7.72(14H, complex)、7.94-8.05(2H, m):MS; m/z=481(M+1)

実施例39; R°=フェニル、R²=3-フェニルプロピル (化合物番号40): MS; m/z=560 (M+1)

実施例40; R^0 =フェニル、 R^2 =2-フェニルエチル(化合物番号42): M

S : m / z = 546 (M+1)

実施例 $41:R^\circ=7$ ェニル、 $R^2=3$ ーカルボキシプロビル(化合物番号 48); 1H-NMR(CD3 OD): 1.73-2.05(11H, comple x)、2.15-3.25(6H, complex)、3.95-4.72(3H, complex)、7.05-7.65(11H, complex);MS: m/z=491(M+1)

実施例 $42:R^0=3-7$ ルオロフェニル、 $R^2=3-x$ トキシカルボニルプロピル (化合物番号 54); 1H-NMR (DMSO-d6)): 1.17 (3H, t, J=7.1Hz)、1.72 (2H, quint, J=7.2Hz)、2.31 (2H, t, J=7.4Hz)、2.62-2.90 (3H, m)、3.1 0 (1H, dd, J=4.5, 13.9Hz)、4.05 (2H, q, J=7. 1Hz)、4.36 (1H, d, J=16.5Hz)、4.42 (1H, d, J=16.5Hz)、4.42 (1H, d, J=16.5Hz)、4.82-4.93 (1H, m)、6.86-7.10 (3H, m)、7.21-7.65 (7H, m)、9.01 (1H, d, J=6.6 Hz); 1R (1H, 1H, 1H

実施例 $43:R^\circ=7$ ェニル、 $R^2=3-(2-U)$ ジルオキシ)プロビル(化合物番号 75); 1 H-NMR (DMSO-d6): 1.94 (2H, quint, J=6.7Hz)、2.58-3.20 (4H, complex)、4.27 (2H, t, J=6.7Hz)、4.44 (1H, br.s)、4.45 (1H, br.s)、4.45 (1H, br.s)、4.88-5.01 (1H, m)、6.78-6.94 (1H, m)、6.96-7.08 (1H, m)、7.08-7.70 (11H, complex)、7.70-7.86 (1H, m)、8.10-8.20 (1H, m)、8.90-9.05 (1H, m); MS:m/z=540 (M+1)

実施例44:R°=3ーメチルフェニル、R²=メチル(化合物番号60);1 H

-NMR (DMSO-d6): 2.09-2.36 (6H, complex),
2.72 (1H, dd, J=9.0, 13.8Hz), 3.02 (1H, dd,
J=4.8, 13.8Hz), 4.41 (2H, s, overlapped w
ith solvent peak), 4.73-4.94 (1H, m), 6.
82-7.24 (4H, m), 7.25-7.68 (5H, m), 8.94 (1H, d, J=6.2Hz)

実施例 $46:R^0=4-0$ 口口フェニル、 $R^2=$ メチル (化合物番号 58); 1H -NMR (DMSO-d6): 2.24 (3H, s)、2.74 (1H, dd, J=9.2, 13.9Hz)、3.07 (1H, dd, J=4.7, 13.9Hz)、4.40 (2H, s)、4.10-5.20 (4H, complex)、7.10-7.64 (10H, complex)、8.97 (1H, d, J=6.6Hz); MS:m/z=454 (M+1)

実施例 $4.7: R^{\circ} = 4-7\nu \pi D T = 2\nu$ 、 $R^{2} = 2 + \nu$ (化合物番号 5.6); 1 H-NMR (DMS 0-d.6): 2.2.3 (3H, s)、2.7.4 (1H, dd, J=9.0, 1.3.9Hz)、3.0.6 (1H, dd, J=4.9, 1.3.9Hz)、4.40 (2H, overlapped with solvent peak)、4.74-4.90 (1H, overlappedwith solvent peak)、4.74-4.90 (1H, overlappedwith solvent peak)、6.88-7.66 (10H, complex)、8.95 (1H, d, J=6.4Hz); MS: m/z=4.37 (M+1)

実施例 $48:R^9=3-フルオロフェニル、R^2=\{4-(4-メチルピペラジン-1-イル)-4-オキソ\} プロピル (化合物番号 <math>69$); MS:m/z=69 1 (M+1)

実施例49; R°=2-フルオロフェニル、R²=メチル(化合物番号64): 1 H-NMR (CDCl3); 2.23(3H, s)、2.86(1H, dd, J =8.2,13.8Hz)、4.42(2H, s)、4.88-4.95(1H, m)、7.01-7.62(9H, complex)、8.96(1H, d, J =6.5Hz)

実施例50

実施例1の(4)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(i)で示される、対応するR³がt-ブチルオキシカルポニル基の化合物を脱保護する事により、R³が水素、R¹がフェニル、Xが窒素、Yが炭素、Zがメチレン、R⁹がフェニル基、R²がメトキシ基であるような化学式(I)の化合物(化合物番号 67)の対応する塩酸塩を合成した。

1 H-NMR (CDC13): 2.95 (1H, dd, J=8.2, 14.1H z) 、3.16 (1H, dd, J=5.7, 14.1Hz)、3.84 (3H, s)、4.43 (2H, s)、5.18-5.35 (1H, m)、6.47-6. 60 (1H, m)、7.08-7.53 (11H, complex)、8.59 (1H, d, J=7.1Hz)、9.17 (2H, br.s); MS: m/z = 435 (M+1)

実施例51

2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー 1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-(3-フルオロフェニル)メチル} ブチルアセトアミド(化合物番号52)塩酸塩の合成は、以下の通りに行った。

(1) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー2-フェニ

ルー1,6-ジヒドロビリミジンー1ーイル)-N-{1-(3-フルオロフェニル)メチルー2-ヒドロキシー3-オキソ}プチルアセトアミド(化合物番号8)。

3-t-7チルオキシカルボニルー 2 、 $2-\tilde{y}$ メチルー $5-(1-\tilde{x}$ キソエチル) -4-(3-7)ルオロフェニル)メチルオキサゾリジン(17.94g、 51.1mmol)をエタノール(180ml)に溶解し、p-hルエンスルホン酸・1水和物(10.7g、 56 、 2mmol)を加えて 2時間撹拌下に加熱遺流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残益を 50 でにおいて真空ポンプ(2mmHg)で乾燥する事により、2-rミノー1-(3-7)ルオロフェニル) -3-tドロキシー4-オキソペンタン・p-hルエンスルホン酸塩の粗成品(21.5g)を固体として得た。この固体は更に精製する事無く次の縮合反応に供した。

先の反応で得られた固体(21.5g)および5-t-ブチルオキシカルボニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロ-1-ピリミジニル酢酸(1.42g、4.14mmo1)をジメチルホルムアミド(311m1)に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(12.7g、66.4mmo1)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(10.2g、66.4mmo1)および4-メチルモルホリン(7.6m1、66.4mmo1)を氷冷下にこの順に加えた後、室温で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、5%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール=80/20~65/35)で精製し、目的化合物(18.7g、収率68%)を得た。

1 H-NMR; 1.53 (9H, s), 2.21 (3H, s), 2.97 (2H, d, J=8.0Hz), 4.04 (1H, d, J=1.4Hz), 4.32 (1H, d, J=15.4Hz), 4.48 (1H, d, J=15.4Hz), 4.67-4.82 (1H, m), 6.351H, d, J=9.4Hz), 6.88-7.08 (3H, complex), 7,24-7,48 (7H, overl

apped with solvent peak)、8.72(1H,s) 尚、上記で用いた3-t-ブチルオキシカルポニルー2,2-ジメチルー5-(1-オキソエチル)-4-(3-フルオロフェニル)メチルオキサゾリジン (中間体番号8)は次の方法によって得られた。

R. Nishizawa6によりJ. Med. Chem., 20(4), 510-515. に報告された方法に従い、アセトアミドマロン酸エステルおよび3ーフルオロペンジルクロライドとの縮合反応を行った後、エステルの加水分解とそれに引き続く脱炭酸反応、およびアミノ基の脱保護反応を行うことにより得た3ーフルオロフェニルアラニンを原料として3ーアミノー2ーヒドロキシー4ー(3ーフルオロフェニル) 酪酸を得、その3ーアミノ基をセーブチルオキシカルボニル基で保護した後、N, Oージメチルヒドロキシルアミンと通常の縮合反応を用いて縮合することにより、3ーセーブチルオキシカルボニルアミノー2ーヒドロキシー4ー(3ーフルオロフェニル) 酪酸ーN, Oージメチルヒドロキシルアミドへ導いた。

得られたアミドを 2 、 2-ジメトキシプロパン中、触媒量の <math>p-トルエンスルホン酸処理をすることにより、 <math>3-t-ブチルオキシカルポニルー 2 、 2-ジメチル-5-(N-メトキシ-N-メチル)-4-(3-フルオロフェニル)オキサゾリジンが容易に得られた。

得られたオキサゾリジンを前記実施例1の(1)記載の方法に準じて、アルゴン雰囲気下、不活性溶媒中でのグリニャール試薬処理を行うことにより目的の3-t-ブチルオキシカルボニルー2,2-ジメチルー5-(1-オキソエチル)-4-(3-フルオロフェニル)メチルオキサゾリジンを合成することができた。

(2) 2-(5-t-7 + v) オキシカルポニルアミノー6-t キソー2-7 エニルー 1、6-t ヒドロヒリミジンー1-t ルー 1 (2 、3-t オキソー1-t (3-t) オロフェニル)メチル》 ブチルアセトアミド(化合物番号5 1)。

塩化メチレン (566ml) に窒素雰囲気下、室温で塩化オキサリル (5.0ml、58.0mmol) を加えて-75℃に冷却した。この溶液にジメチルスルホキシド (5.49ml、77.4mmol) を滴下した後、2-(5-t

ープチルオキシカルボニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジンー1ーイル)ーNー{1ー(3ーフルオロフェニル)メチルー2ーヒドロキシー3ーオキソ}ブチルアセトアミド(20.8g、38.7mmo1)の塩化メチレン溶液(900ml)をさらに滴下した。20分後、トリエチルアミン(21.6ml、155mmol)を反応系内に滴下した後、反応溶液を室温まで自然昇温した。反応溶液を10%クエン酸水溶液および蒸留水で順次洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、濾液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/酢酸エチル=20/1~9/1)で精製し、目的化合物(24.0g、収率58%)を得た。

1H - NMR (CDC13); 1. 54 (9H, s), 2. 34 (3H, s), 2. 96 (1H, dd, J=7.8, 14.1Hz), 3. 13-3.37 (1H, m), 4. 48 (2H, s), 5. 15-5.27 (1H, m), 6. 50 (1H, d, J=6.6Hz), 6. 83-7.55 (11H, complex), 8. 67-8.77 (1H, m): MS; m/z=537 (M+1)

(3) 2 - (5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロヒリミジンー1-イル) <math>- N - $(1-(3-フルオロフェニル) メチルー2, 3-ジオキソ} ブチルアセトアミド (化合物番号52) 塩酸塩。$

2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{1-(3-フルオロフェニル)メチルー2,3-ジオキソ}ブチルアセトアミド(24.0g、44.7mmo1)を4規定塩化水素/1,4-ジオキサン溶液(9m1、36.2mmo1)に溶解し、室温で1.5時間撹拌した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣にジエチルエーテルを加え、析出した固体を減取する事により、目的化合物(21.1g、収率99%)を得た。

1H-NMR (DMSO-d6); 2. 24 (3H, s), 2. 78 (1H, dd, J=9.1, 13. 9Hz), 3. 11 (1H, dd, J=4.7, 13. 9Hz), 4. 40 (2H, br. s), 4. 79-4. 92 (1H, m), 6. 9 3-7. 09 (3H, complex, overlapped with 1H),

7. 20-7. 65 (7H, complex, overlapped with 1H), 9. 06 (1H, d, J=6. 5): MS; m/z=437 (M+1)

実施例52

 $2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{2, 3-ジオキソー6-(4-モルホリンー4-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド(化合物番号<math>71$) 2 塩酸塩の合成は、以下の通りに行った。

(1) $2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロピリミジン-1-イル)-N-(2R,3S)-{2-ヒドロキシ-3-オキソ-6-(4-モルホリン-4-イル)-1-フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド・トリフルオロ酢酸塩(化合物番号11)。$

(4S,5R) -3-t-ブチルオキシカルボニル-2,2-ジメチル-5- {4-(4-モルホリン-4-イル) -1-オキソブチル-4-フェニルメチルオキサゾリジン(130.3g、270mmol)をメタノール(674ml)に溶解し、p-トルエンスルホン酸・1水和物(51.3g、270mmol)を加えて6時間撹拌下に加熱還流した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣(2-アミノ-3-ヒドロキシ-7-(4-モルホリン-4-イル) -4-オキソー1-フェニルへプタン・一塩酸塩、一p-トルエンスルホン酸塩)を単離・精製する事無く次の縮合反応に供した。

先の反応残渣および5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロー1-ビリミジニル酢酸(60.1g、174mmol)をジメチルホルムアミド(145ml)およびテトラヒドロフラン(290ml)の混合溶媒に溶解し、1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルポジイミド塩酸塩(37.4g、191mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物(26.6g、174mmol)および4-メチルモルホリン(19.1ml、174mmol)を氷冷下にこの順に加えた後、室温

で一晩撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて希釈し、5%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層に無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥した後、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧濃縮した。得られた残流を酢酸エチル(1500ml)に溶解し、氷冷下にトリフルオロ酢酸(13.4ml、174mmol)を滴下した。析出した固体を濾取する事により目的化合物(72.7g、収率56%)を得た。

1 H-NMR (CDC13): 1.53 (9H, s), 1.60-1.76 (1H, m), 1.77-1.92 (1H, m), 2.10-2.60 (8H, complex), 2.93-2.99 (2H, complex), 3.55 (4H, t, J=4.6Hz), 4.11 (1H, s), 4.33 (1H, d, J=15.3Hz), 4.48 (1H, d, J=15.3Hz), 4.63-4.77 (1H, m), 6.28 (1H, d, J=9.5Hz), 7.22-7.34 (6H, complex), 7.35-7.49 (5H, complex), 8.25 (1H, s)

尚、上記で用いられた(4S, 5R) -3-t-プチルオキシカルポニル-2, $2-ジメチル-5-\{4-(4-モルホリン-4-イル)-1-オキソプチル}-4-フェニルメチルオキサゾリジン中間体番号11) は次の方法によって得られた。$

R. Nishizawa 5によりJ. Med. Chem., 20(4), 510-515. に報告された方法に従い、L-フェニルアラニンを原料に(2R, 3S)-3-アミノー2-ヒドロキシー4-フェニル酪酸を得、その3-アミノ基をセーブチルオキシカルボニル基で保護した後、N, O-ジメチルヒドロキシルアミンと通常の縮合反応を用いて縮合することにより、対応する(2R, 3S)-3-t-ブチルオキシカルボニルアミノー2-ヒドロキシー4-フェニル酪酸-N, O-ジメチルヒドロキシルアミドへ導いた。

得られたアミドを常法、例えば2,2-ジメトキシプロバン中、触媒量のp-トルエンスルホン酸処理をすることにより、(4S,5R)-3-t-ブチルオキシカルポニル-2,2-ジメチル-5-(N-メトキシ-N-メチル)-4-

フェニルメチルオキサゾリジンが容易に得られた。

得られたオキサゾリジンを前記実施例1の(1)記載の方法に準じて、アルゴン雰囲気下、不活性溶媒中でのグリニャール試薬処理を行うことにより目的の(4S,5R)-3-t-ブチルオキシカルポニル-2,2-ジメチル-5-{4-(4-モルホリン-4-イル)-1-オキソブチル-4-フェニルメチルオキサゾリジンを合成することができた。

(2) 2-(5-t-7 + v) オキシカルポニルアミノー6-x+v-2-7 = v-1, 6-v ヒドロビリミジンー1-v (2, 3-v オキソー6-v (4-モルホリンー4-v) -1-7 = v (化合物番号70)。

2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソ-2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2R,3S)-{2-ヒドロキシ-3-オキソ-6-(4-モルホリン-4-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド・トリフルオロ酢酸塩(70.3mg、94.1mmol)を塩化メチレン(470ml)およびジメチルスルホキシド(33.4ml)の混合溶媒に溶解し、室温でトリフルオロ酢酸(3.6ml、47.0mmol)、ピリジン(3.8ml、47.0mmol)および1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルポジイミド塩酸塩(55.2g、282mmol)をこの顧に加え、50分撹拌した。反応溶液に塩化メチレンを加えて希釈した後、蒸留水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、乾燥剤を濾別し減圧濃縮し、目的化合物を得た。

この化合物は、単離・精製する事無く次の脱保護反応に用いた。

MS: m/z = 6 3 2 (M+1)

(3) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{2,3-ジオキソー6-(4-モルホリンー4-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド(化合物番号71)2塩酸塩。 先の実験で得られた2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキ

ソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジンー1ーイル)ーNー(2,3ージオキソー6ー(4ーモルホリンー1ーイル)ー1ーフェニルメチル}ヘキシルアセトアミドを酢酸エチル(235ml)および4規定塩化水素/1,4ージオキサン溶液(235ml)の混合溶媒に溶解し、室温で一晩撹拌した。反応溶液から析出した固体を濾取する事により、目的物(56.8g、収率99%)を得た。

R°=フェニル、R²=3-(4-モルホリン-4-イル) プロビル (化合物番号71); MS: m/z=532 (M+1)

以下にスキーム1に記載した合成経路により、化学式(XIII)に相当する化合物である2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}へキシルアセトアミドから化学式1に相当する化合物を合成する方法に関して記載する。

実施例 5 3

以下に共通中間体である2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド2塩酸塩(化合物番号23)の合成法に関して記載する。

ルアセトアミド (1g, 1.56 mmol) をビリジン (1.6 ml) に溶解し、 水冷下無水酢酸 (0.176 ml, 1.87 mmol) を加え、0 \mathbb{C} で30分、 室温で2時間撹拌した。反応溶液に飽和重曹水を加え、酢酸エチルで抽出し、飽 和食塩水で洗浄したのち無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して 得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル/ メタノール=10/10/1) で精製することにより、目的化合物(1.08g, quant.)を白色固体として得た。

1 H - NMR (CDC13); 1. 52 (9 H, S), 1. 92-2. 08 (2 H, m), 2. 19 (3 H, S), 2. 45-3. 30 (4 H, comple x), 4. 24 (2 H, t, J = 6. 5 Hz), 4. 44 (2 H, d, J = 7. 6 Hz), 4. 72-4. 89 (1 H, m), 4. 97 (1 H, d, J = 2. 2 Hz), 6. 44 (1 H, d, J = 9. 4 Hz), 6. 68 (1 H, d, J 8. 3 Hz), 6. 82 (1 H, ddd, J = 0. 93, 4. 0, 7. 1 Hz), 7. 11-7. 35 (7 H, complex), 7. 36-7. 58 (5 H, complex), 8. 08 (1 H, ddd, J = 1. 0, 1. 8, 4. 0 Hz), 8. 72 (1 H, br. S): MS; m/z = 684 (M+1), 1367 (2 M+1)

(2) $2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S, 2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド2塩酸塩(化合物番号23)。$

 $2-(5-t-プチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}へキシルアセトアミド(1.08g,1.58mmol)をジオキサン2mlに溶解し、水冷下4規定塩化水素/1,4-ジオキサン(7.9ml,31.6mmol)を加え、<math>0$ で30分、室温で一晩撹拌した。反応溶液を減圧濃縮することにより、目的化合物(1.08g,quant.)を白色固体として得た。

1 H - NMR (CD 3 OD); 2. 09-2. 23 (2H, m), 2. 20 (3H, s), 2. 61-3. 50 (4H, complex), 4. 34-4. 85 (5H, compl x), 5. 04 (1H, d), 7. 15-7. 31 (5H, complex), 7. 43-7. 67 (7H, complex), 7. 69-7. 79 (1H, m), 8. 32-8. 38 (1H, m), 8. 46 (1H, ddd, 30-7) (1H, m), 8. 30-70. 3, 10Hz): MS; m/z=584 (M+1)

実施例54

 $2-(5-ペンジルスルホニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー<math>1-イル)-N-\{2,3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号 7.7) の合成は、以下の方法で行った。

共通中間体である2 - (5 - アミノー6 - オキソー2 - フェニルー1,6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - {(1 S,2R) - 2 - アセチルオキシー3 - オキソー1 - フェニルメチルー6 - (2 - ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド二塩酸塩(7 6 0 mg,1 . 1 6 mm o 1)をピリジン(1 . 2 m 1)に溶解し、氷冷下、ペンジルスルホニルクロリド(2 2 1 mg,1 . 1 6 mm o 1)を加え0℃で1時間、室温で1時間撹拌した。反応溶液に飽和重層水を加え酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/20/1)で精製することにより、目的化合物(5 9 0 mg,収率6 9 %)を白色固体として得た。

1 H - N M R (CDC13); 1.85-2.02(2H, m), 2.29(3 H, s), 2.42-2.75(2H, m), 2.82-3.07(2H, m),

4. 07 (2 H, d, J = 4. 1 Hz), 4. 16 (2 H, t, J = 6. 3 Hz), 4. 75-4. 92 (1 H, m), 4. 96 (1 H, d, J = 1. 9 Hz), 6. 64 (1 H, d, J = 8. 4 Hz), 6. 72-6. 86 (2 H, complex), 7. 02-7. 62 (16 H, complex), 8. 02-8. 07 (1 H, m), 8. 04 (1 H, m), 8. 15-8. 35 (1 H, m): MS; m/z = 738 (M+1)

2-(5-ベンジルスルホニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(590.4mg,0.8mmo1)をメタノール(3.2ml)に溶解し、氷冷下炭酸カリウム(332mg)の水溶液(1ml)を加え0℃で30分、室温で3時間撹拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=5/5/1)で精製することにより、目的化合物(572mg,quant.)を淡黄色固体として得た。

1 H - NMR (CDC13); 1.85-2.07 (2H, m), 2.50 (1 H, dt, J=7.2, 17.9Hz), 2.78 (1H, dt, J=7.1, 17.9Hz), 2.96-3.08 (2H, m), 3.90 (1H, d, J= 4.6Hz), 4.04-4.28 (5H, complex), 4.38 (2H, s), 4.58-4.75 (1H, m), 6.58 (1H, d, J=9.5H z), 6.60 (1H, d, J=8.4Hz), 6.81 (1H, ddd, J= 0.9, 5.0, 7.1Hz), 7.10-7.59 (16H, complex), 7.82-8.00 (1H, br, s), 8.09-8.07 (1H,

m), 8.18 (1H, s): MS; m/z = 696 (M+1)

(3) $2-(5-ベンジルスルホニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2, 3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(化合物番号77)。$

2 - (5 - ベンジルスルホニルアミノー6 - オキソー2 - フェニルー1,6 - ジヒドロビリミジンー1 - イル) - N - { (1 S,2R) - 2 - ヒドロキシー3 ーオキソー1 - フェニルメチルー6 - (2 - ビリジルオキシ) } ヘキシルアセトアミド(5 7 1.9 mg,0.822 mmo1)を塩化メチレン(1 m1)、ジメチルスルホキシド(0.87 m1)に溶解し、トリフルオロ酢酸ビリジニウム(79.4 mg,0.41 mmo1)、および1 - (3 - ジメチルアミノプロビル) - 3 - エチルカルポジイミド塩酸塩(4 7 4 mg,2.47 mmo1)を加え、0℃で30分、室温で2時間撹拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られる残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/酢酸エチル=1/1)で精製することにより、目的化合物(80 mg,収率14%)を淡黄色固体として得た。

1 H - NMR (CDCl3); 1.92-2.09 (m, 2 H), 2.66-3. 26 (4H, complex), 4.05-4.42 (6H, complex), 5.30-5.45 (1H, m), 6.63 (1H, d, J = 6.6 Hz), 6.77-6.90 (1H, m), 6.96 (1H, d, J = 7.0 Hz), 7.0 (8-7.63 (16H, complex), 8.01-8.13 (2H, complex), 8.18 (1H, s) : MS; m/z = 694 (M+1).

実施例 5 5

 $2-(5-\pi n)$ アミノー $6-\pi + y-2-\pi z=n-1$, 6-y ヒドロビリミジン $-1-\pi y$ $-1-\pi y$ -1

法で合成した。

無水酢酸 (0.25 ml, 2.6 mmol) 中に氷冷下、蟻酸 (0.12 ml, 3.2 mmol) を加え、60℃で2時間撹拌した。その後-20℃まで冷却し、共通中間体である2-(5-アミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)}へキシルアセトアミドニ塩酸塩(656 mg,1.0 mmol)のテトラヒドロフラン (2 ml)トリエチルアミン (0.29 ml,2.1 mmol)溶液を加え、0℃まで昇温しながら1時間撹拌した。反応液をそのまま減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1で精製することにより、目的化合物(570 mg,収率93%)を自色固体として得た。

1 H - NMR (CDCl3); 1. 92-2. 09 (2 H, m), 2. 18 (3 H, s), 2. 49-2. 71 (2 H, m), 2. 85 (1 H, dd, J=8. 8, 13. 5 Hz), 3. 00 (1 H, dd, J=6. 5, 13. 5 Hz), 4. 15-4. 36 (2 H, m), 4. 48 (2 H, dd, J=8. 4, 15. 3 Hz), 4. 70-4. 90 (1 H, m), 4. 98 (1 H, d, J=2. 2 Hz), 6. 52 (1 H, d, J=9. 2 Hz), 6. 69 (1 H, dt, J=1. 0, 8. 3 Hz), 6. 84 (1 H, ddd, J=0. 9, 5. 1, 7. 2 Hz), 7. 10-7. 61 (1 1 H, complex), 8. 08 (1 H, ddd, J=0. 8, 2. 0, 5. 1 Hz), 8. 33 (1 H, s), 8. 49 (1 H, s), 9. 11 (1 H, s): MS; m/z=612 (M+1)

(2) 2-(5-ホルミルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒド

ロビリミジンー1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (化合物番号29)。

2-(5-ホルミルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロヒ リミジンー1ーイル) - N - { (1S, 2R) - 2 - アセチルオキシー3 - オキ ソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (570.4mg, 0.93mmol) をメタノール (3.7ml) に溶解し、 氷冷下炭酸カリウム (387mg) の水溶液 (1ml) を加え0℃で30分、室 温で3時間撹拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチル で抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機 層を減圧濃縮することにより、月的化合物(379mg,収率71%)を得た。 1H-NMR (CDC13); 1.96-2.12 (2H, m), 2.55 (1 H, dt, J = 7.1, 18.0 Hz), 2.77 (1H, dt, J = 7.0, 17.8 Hz), 2.97 (2H, d, J=7.9Hz), 3.92 (d, J=3.7 Hz), 4.05-4.12 (1H, m), 4.14-4.48 (4H, complex), 4.64-4.82 (1H, m), 6.21 (1H, d, J = 9.2 Hz), 6.64 (1H, d, J = 8.4 Hz), 6.79-6.88 (1 H, m), 7. 15-7. 58 (11H, complex), 8. 07 (1 H, dd, J = 1.8, 5.2 Hz), 8.27 (1H, s), 8.44 (1H, s)s), 9.09 (1H, s): MS; m/z = 570 (M+1)

(3) $2-(5-\pi n)$ $2-(6-\pi n)$

33mmol)、および1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカル

ポジイミド塩酸塩(378mg, 1.97mmol)を加え、室温で1時間撹拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られる残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/酢酸エチル=1/2)で精製することにより、目的化合物(257mg, 収率69%)を得た。
1 H-NMR (CDCl3); 2.00-2.16(2H, m), 2.76-3.09(3H, complex), 3.23(1H, dd, 5.4, 14.1H z), 4.32(2H, t, J=6.4Hz), 4.50(2H, d, J=1.3Hz)5.21-5.33(1H, m), 6.50(1H, d, J=6.6H

z), 6. 70 (1H, d, J = 8.3Hz), 6. 85 (1H, ddd, J = 0.9, 5. 1, 7. 1Hz), 7. 00-7. 11 (2H, m), 7. 14-7. 65 (9H, complex), 8. 10 (1H, ddd, J = 0.7, 2. 0, 5. 0Hz), 8. 24 (1H, br, s), 9. 10 (1H, s): MS; m/z = 568 (M+1)

实施例 5 6

2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(化合物番号82)の合成は以下の方法で行った。

(1) $2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノ-6-オキソー2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシ-3-オキソー1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)へキシル}アセトアミド(化合物番号35)。$

 $2-(5-Pミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミドニ塩酸塩$

(1.0g, 1.52mmol) のテトラヒドロフラン (3ml) 溶液に氷冷下、 2, 6-ルチジン(0.62ml, 5.32mmol)、1モル濃度のペンジル アミノスルホニルクロリド/テトラヒドロフラン溶液 (1.52ml,1.52 mmol)を加え、0℃で1時間、室温で1時間撹拌した。反応液に飽和重曹水 を加え酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥 後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をヘキサン/酢酸エチル=1/1~0/ 1) で精製して、2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノー6-オキソー2 -フェニルー1, $6-ジヒドロビリミジンー1ーイル) <math>-N-\{(1S, 2R)$ - 2 - アセチルオキシ- 3 - オキソ- 1 - フェニルメチル- 6 - (2 - ヒリジル オキシ)) ヘキシルアセトアミド (602mg, 収率53%) を得た。 1 H-NMR (CDC13); 1. 91-2. 02 (2H, m), 2. 05 (3 H, s), 2. 44-2.71 (2H, m), 2.75-3.03 (2H, m), 4.14-4.29 (4H, complex), 4.41 (2H, s), 4.7 1-4.88(1H, m), 4.97(1H, d, J=2.1Hz), 5.50(1 H, t, J = 5.9 Hz), 6.47 (1 H, d, J = 9.4 Hz), 6.66 (1H, d, J = 8.4Hz), 6.78-6.86 (1H, m), 7.0 8-7.62 (17H, complex), 8.06 (1H, dd, J=1.5, 5. 1 Hz), 8. 15 (1 H, s) : MS; m/z = 753 (M+1)

- 2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-アセチルオキシ-3-オキソ-1-フェニルメチル-6-(2-ビリジルオキシ)ヘキシル}アセトアミド(601mg,0.80mmo1)をメタノール(3.2m1)に溶解し、氷冷下炭酸カリウム(332mg)の水溶液(1m1)を加え0℃で1時間撹拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチル

で抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮することにより、目的化合物(405mg,収率71%)を得た。1H-NMR(CDCl3);1.84-2.02(2H,m),2.46(1H,dt,J=7.2,18.0Hz),2.78(1H,dt,J=7.0,17.9Hz),2.95(2H,d,J=3.0Hz),4.02-4.18(4H,m),4.27(2H,s),4.34-4.43(1H,br,s),4.50-4.75(1H,m),6.58(1H,d,J=8.3Hz),6.73~6.87(2H,complex),7.12-7.54(16H,complex),8.01(1H,ddd,J=0.7,1.5,5.1Hz),8.16(1H,s):MS;m/z=711(M+1)

2-(5-ベンジルアミノスルホニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミド(405mg,0.57mmol)を塩化メチレン(0.6ml)、ジメチルスルホキシド(0.6ml)に溶解し、トリフルオロ酢酸ビリジニウム(55mg,0.29mmol)、および1-(3-ジメチルアミノブロビル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(328mg,1.71mmol)を加え、室温で1.5時間撹拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を減圧濃縮して得られる残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/酢酸エチル=1/1)で精製することにより、目的化合物(180mg,収率45%)を得た。

1 H - NMR (CDC13); 1. 95-2. 10 (2H, m), 2. 68-2. 9 2 (2H, m), 2. 9 9 (1H, dd, J=7. 7, 14. 0Hz), 3. 18 (1H, dd, J=5. 6, 14. 1Hz), 4. 21-4. 29 (4H,

complex), 4. 46 (2h, s), 5. 24-5. 34 (1H, m), 5. 47 (1H, t, J=6. 1Hz), 6. 64-6. 72 (2H, complex), 6. 83 (1H, ddd, J=0. 9, 5. 1, 7. 2Hz), 7. 02-7. 09 (1H, m), 7. 14-7. 66 (16H, complex), 8. 06-8. 11 (1H, m), 8. 15 (1H, s): MS; m/z=70 9 (M+1)

実施例57

 $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1,6-ジビドロビリミジンー1-イル<math>\}-N-\{2,3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号 78)の合成は以下の方法で行った。

共通中間体である 2-(5-r)-(6-r)-(1-6-r)-(1-6-r) ヒドロビリミジン-1-(1-6-r)-(1-6-r

2R) - 2 - アセチルオキシー 3 - オキソー 1 - フェニルメチルー 6 - (2 - ビリジルオキシ) } ヘキシルアセトアミド(5 4 4 m g, 収率 7 6 %)を白色固体として得た。

1 H - NMR (CDC13); 1. 92-2. 10 (2H, m), 2. 19 (3 H, s), 2. 46-2. 67 (2H, m), 2. 84 (1H, dd, J=8. 5, 13. 7Hz), 2. 98 (1H, dd, J=6. 6, 13. 6Hz), 4. 25 (2H, dt, J=1. 1, 6. 2Hz), 4. 47 (2H, d, J=3. 3Hz), 4. 74-4. 89 (1H, m), 4. 98 (1H, d, J=2. 1 Hz), 5. 23 (2H, s), 6. 35 (1H, d, J=9. 2Hz), 6. 67 (1H, d, J=8. 4Hz), 6. 82 (1H, ddd, J=0. 9, 5. 2, 7. 1Hz), 7. 11-7. 63 (13H, complex), 8. 04 -8. 11 (1H, m), 8. 62 (1H, dd, J=1. 6, 4. 5Hz), 8. 76 (1H, br, s): MS; m/z=719 (M+1).

(2) $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル<math>\}-N-\{(1S, 2R)-2-ヒドロキシ-3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号27)。

 $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル<math>\}-N-\{(1S,2R)-2-Pセチルオキシ-3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例 5.6(2) と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - NMR (CDC13); 1. 91-2. 16 (2H, m), 2. 40-2. 91 (2H, m), 2. 97 (2H, d, J=8. 1Hz), 3. 88 (1H, d, J=3. 7Hz), 4. 03-4. 11 (1H, br, s), 4. 18-4. 32 (2H, m), 4. 33 (1H, d, J=15. 5Hz), 4. 48 (1H, d, J=15. 3Hz), 4. 48 (1H, d, J=15. 3Hz), 4. 64-4. 82 (1H, m), 5. 23 (2H, s), 6. 24 (1H, d, J=9. 4Hz), 6. 62 (1H, d, J=8.

3 H z), 6. 77-6. 89 (1 H, m), 7. 15-7. 65 (14 H, c) omplex), 8. 06 (1 H, dd, J=1.8, 5.1 H z), 8. 62 (1 H, dd, J=1.6, 4.5 H z), 8. 76 (1 H, s): MS; m/z = 677 (M+1).

 $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ビリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1,6-ジヒドロビリミジンー<math>1-イル\}-N-\{2,3-ジオキソ-1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号 78)。

(3) $2-\{6-オキソー2-フェニルー5-(4-ヒリジルメチルオキシカルポニルアミノ)-1,6-ジヒドロヒリミジン-1-イル<math>\}-N-\{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ヒリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例 56(3) と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - NMR (CDCl3); 2. 01-2. 16 (2H, m), 2. 74-3. 0 9 (3H, complex), 3. 22 (1H, dd, J=5. 5, 14. 0 Hz), 4. 31 (2H, t, J=6. 2Hz), 4. 50 (2H, s), 5. 2 4 (2H, s), 5. 26-5. 38 (1H, m), 6. 59 (1H, d, J=6. 8Hz), 6. 64-6. 74 (1H, m), 6. 84 (1H, ddd, J=0. 9, 6. 0, 7. 2Hz), 7. 00-7. 69 (14H, complex), 8. 06~8. 14 (1H, m), 8. 62 (1H, dd, J=1. 6, 4. 5Hz), 8. 75 (1H, s): MS; m/z=675 (M+H)

実施例 5 8

 $2-(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (化合物番号80)の合成は以下の方法で行った。$

共通中間体である 2 ー (5 ー アミノー 6 ー オキソー 2 ー フェニルー 1 , 6 ー ジヒドロビリミジンー 1 ー イル) ー Nー { (1 S , 2 R) ー 2 ー アセチルオキシー3 ー オキソー 1 ー フェニルメチルー 6 ー (2 ー ビリジルオキシ) } ヘキシルアセトアミド 2 塩酸塩 (0 . 6 2 g , 1 . 0 m m o 1) をテトラヒドロフラン (3 m 1) および塩化メチレン (2 m 1) の混合溶媒に懸濁し、氷冷ドにトリエチルアミン (0 . 4 4 m 1 、3 . 2 m m o 1) および塩化アセチル (0 . 0 8 m 1 、1 . 1 m m o 1) を加えて室温で 2 時間攪拌した。塩化アセチル (0 . 0 3 m 1) を加えてさらに 1 時間攪拌した後、反応溶液を酢酸エチルで希釈し、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル/メタノール=10/10/1) で精製することにより目的化合物 (5 0 6 m g 、収率 8 1 %) を得た。

1 H - NMR (CDCl3); 1. 93-2. 10 (2H, m), 2. 19 (3 H, s), 2. 21 (3H, s), 2. 49-2. 69 (2H, m), 2. 77 -3. 04 (2H, m), 4. 24 (2H, t, J=6.3Hz), 4. 46 (2H, d, J=4.5Hz), 4. 74-4. 89 (1H, m), 4. 98 (1H, d, J=2.2Hz), 6. 34 (1H, d, J=9.2Hz), 6. 68 (1H, d, J=8.3Hz), 6. 82 (1H, ddd, J=1.0, 5. 1, 6. 0Hz), 7. 12-7. 58 (11H, complex), 8. 01 (1H, br. s), 8. 05-8. 10 (1H, m), 9. 09 (1H, m) : MS: m/z=626 (M+1)

ソー1ーフェニルメチルー6ー (2ービリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミド (化合物番号31)。

 $2-(5-アセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1, 6-ジヒドロピリミジン-1-イル)-N-{(1S, 2R)-2-アセチルオキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ピリジルオキシ)}ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例 <math>56(2)$ と同様の方法により目的化合物を合成した。 1H-NMR(CDC13); 1.96-2.13(2H, m), 2.21(3H, s), 2.45-2.89(2H, m), 2.98(2H, d, J=8.1Hz), 3.89(1H, d, J=3.8Hz), 4.09(1H, d, J=3.4Hz), 4.18-4.52(4H, complex), 4.65-4.80(1H, m), 6.24(1H, d, J=9.5Hz), 6.63(1H, d, J=8.3Hz), 6.83(1H, d, J=9.5Hz), 6.63(1H, d, J=8.3Hz), 6.83(1H, d, J=9.5Hz), 8.01(1H, br.s), 7.06-7.60(11H, complex), 8.01(1H, br.s), 8.04-8.10(1H, m), 9.09(1H, s):MS(FAB) m/z=584(M+1)

(3) $2-(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒド ロビリミジンー<math>1-イル)-N-\{2, 3-ジオキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)\}$ ヘキシルアセトアミド (化合物番号80)。

 $2-(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロピリミジンー1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシー3-オキソー1-フェニルメチルー6-(2-ビリジルオキシ)} ヘキシルアセトアミドを原料とし、実施例<math>X4$ (3)と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - NMR (CDC13); 2.00-2.18 (2H, m), 2.21 (3 H, s), 2.75-3.28 (4H, complex), 4.31 (2H, t, J=6.2Hz), 4.50 (2H, s), 5.27-5.39 (1H, m), 6.57 (1H, d, J=6.5Hz), 6.69 (1H, d, J=8.4H z), 6.85 (1H, ddd, J=0.93, 4.0, 7.1Hz), 7.0 1-7.09 (2H, complex), 7.15-7.30 (3H, comp

lex), 7. $35 \sim 7$. 61 (6H, complex), 7. 98 (1H, b)r. s), 8. 10 (1H, ddd, J=0.77, 2.0, 6.0Hz) 9. 08 (1H, s) : MS; m/z = 582 (M+1)

実施例59

 $2-(5-アセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(2,3-ジオキソ-6-(2-オキソ-1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド (化合物番号 76)の合成は以下の方法で行った。$

(1) 1-アリル-5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロ ヒリミジン。

1-アリル-5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン(2g,6.11mmol)のメタノール(12ml)溶液に氷冷下4規定塩化水素/ジオキサン(31ml,122.2mmol)を加え、0℃で30分、室温で終夜撹拌した。反応溶液を減圧濃縮することにより目的化合部(1.49g,93%)を白色固体として得た。1H-NMR(CD3OD);4.62(2H,dt,J=1.6,3.5Hz),4.90-5.06(1H,m),5.18-5.27(1H,m),5.7-5.97(1H,m),7.68(1H,s),7.57-7.82(5H,m)

(2) 5-アセチルアミノー1-アリルー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン。

1-アリルー5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン塩酸塩をテトラヒドロフラン(27ml)、トリエチルアミン(1.16ml,8.33mmol)に溶解し、氷冷下塩化アセチル(0.284ml,3.99mmol)を加え0℃で30分、室温で2時間撹拌した。反応液に飽和重曹水を加え酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾

燥後、有機層を減圧濃縮して得られる残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル=1/2) で精製することにより目的化合物(617mg,69%)を得た。

 $1 \text{ H-NMR} \text{ (CDCl3)}; 2.24 \text{ (3H, s)}, 4.59 \text{ (2H, dt,} \\ J = 1.6, 5.2 \text{ Hz}), 4.88-5.02 \text{ (1H, m)}, 5.18-5. \\ 27 \text{ (1H, m)}, 5.86 \text{ (1H, ddt, } J = 5.2, 10.3, 17.2 \\ \text{Hz}), 7.48 \text{ (5H, s)}, 8.05 \text{ (1H, br, s)}, 9.07 \text{ (1H,} \\ \text{s)}: MS; m/z = 270 \text{ (M+H)}, 539 \text{ (2M+H)}$

5ーアセチルアミノー1ーアリルー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジン(888.6mg,3.3mmol)のテトラヒドロフラン(13ml)溶液にNーメチルモルホリンーNーオキシドの50%水溶液(1.55ml,6.6mmol)、0.157Nー四酸化オスミウム水溶液(1.06ml,0.165mmol)を加え、室温で2日間撹拌した。反応液に飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加え酢酸エチルで抽出した後、有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮する事で得られる残液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(塩化メチレン/メタノール=10/1)で精製することにより目的化合物1.06g,quant)を白色固体として得た。

1 H - NMR (CDC13); 2. 25 (3H, s), 2. 40-2. 58 (1H, m), 3. 29-3. 63 (3H, complex), 3. 78-3. 95 (1H, m), 4. 08-4. 26 (2H, m), 7. 41-7. 54 (5H, s), 8. 04 (1H, m), 9. 00 (1H, s); MS (FAB) m/z = 304 (M+1)

リミジンー1-イル)アセトアルデヒド。

3-(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-1,2-プロパンジオール(1.06g,3.50mmol)のテトラヒドロフラン溶液(100ml)に過沃素酸ナトリウム(897mg,4.19mmol)の水溶液(11.2ml)を加え、室温で終夜撹拌した。反応液をそのまま濃縮したのち水を加え、酢酸エチルで3回抽出し、飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮することにより目的化合物(800mg,84%)を白色固体として得た。

1 H - NMR (CDCl3); 2.23 (3 H, s), 4.80 (2 H, s), $7.38 \sim 7.57 (5 \text{ H}, \text{ m}), 7.95 (1 \text{ H}, \text{ br}, \text{ s}), 9.11 (1 \text{ H}, \text{ s}), 9.61 (1 \text{ H}, \text{ s}): MS; m/z = 272 (M+1).$

(5) (5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル) 酢酸。

(5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル)アセトアルデヒド(800mg,2.95mmol)の2-メチルー2-プロパノール(14.8ml)溶液に、2-メチルー2-ブテン(1.38ml,12.98mmol)、2水素燐酸ナトリウム1水和物(419mg,2.95mmol)の水溶液(4.2ml)および亜塩素酸ナトリウム(934mg,10.32mmol)の水溶液(9.3ml)を加え室温で終夜撹拌した。反応液をジエチルエーテルで洗浄した後水層をクエン酸でpH=4に調製し、塩化メチレンで6回抽出した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、有機層を減圧濃縮し、5-アセチルアミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロー1-ビリミジニル酢酸(537mg,63%)を白色固体として得た。

1 H - NMR (CDC13); 2.23 (3H, s), 4.20-4.80 (1H, br, s), 4.64 (2H, s), 7.45-7.55 (5H, br, s), 8.16 (1H, s), 9.11 (1H, s): MS; m/z = 288 (M+1), 575 (2M+1)

(6) 2-(5-アセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニル-1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-ヒドロキシ-3-オキソ-6-(2-オキソ-1,2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}へキシルアセトアミド(化合物番号21)の合成は以下の方法で行った。

リジンー1ーイル) ブチル $} - 3 - (N - t - ブチルオキシカルポニル) - 2$ 、 2 ージメチルー4 ーフェニルメチルオキサゾリジン(中間体番号12) (684 mg、1..5mmol)をメタノール(7.5ml)に溶解し、pートルエンス ルホン酸 1 水和物 (5 7 3 mg、3.0 mmol) を加えて1.5 時間加熱還流 した。反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をN,N-ジメチルホルムアミド (7.5 ml) およびテトラヒドロフラン (7.5 ml) の混合溶液に溶解し、 氷冷下に(5ーアセチルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロ ビリミジン-1-イル) 酢酸 (400mg, 1.4mmol)、1-ヒドロキシ ベンゾトリアゾール1水和物 (245 mg、1.8 mmol)、1-(3-ジメ チルアミノプロピル) - 3 - エチルカルポジイミド塩酸塩 (3 4 7 m g 、1. 8 mmol) およびN-メチルモルホリン(0.46ml、4.5mmol) を順 次加えた後、室温に昇温して一晩攪拌した。反応溶液を酢酸エチルで希釈し、1 0%クエン酸水溶液、飽和重曹水、蒸留水および飽和食塩水で順次洗浄した。有 機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して得られた残渣に酢酸エチル/ メタノール/ジエチルエーテルを加えて固体を析出させた。析出固体を違取する ことにより目的化合物 (536mg、収率66%)を得た。 1 H - N M R (CDC13); 1.88-2.07 (2H, m), 2.22 (3

H-NMR (CDC13); 1.88-2.07 (2H, m), 2.22 (3H, s), 2.46 (1H, dt, J=7.0, 18.6Hz), 2.77 (1H, dt, J=6.8, 18.4Hz), 2.98 (2H, d, J=7.7Hz), 3.78-4.02 (2H, m), 4.02-4.06 (1H, m), 4.17 (1H, d, J=4.8Hz), 4.46 (2H, s), 4.55-4.72 (1H, m), 6.16 (1H, dt, J=1.3, 6.7Hz), 6.48

(1 H, d, J = 8.5 Hz), 6.56 (1 H, d, J = 9.2 Hz), 7.16-7.55 (12 H, complex), 8.29 (1 H, s), 9.06 (1 H, s): MS; m/z = 584 (M+1), 1167 (2 M+1)

 $2-(5-rセチルアミノ-6-オキソ-2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{(1S,2R)-2-rセチルオキシー3-オキソー6-(2-オキソー1, 2-ジヒドロビリジン-1-イル)-1-フェニルメチル}ヘキシルアセトアミド{化学式(II)において、<math>R^\circ=$ フェニル、 $R^!=$ フェニル、 $R^!=$ フェニル、 $R^!=$ 02-オキソー1, 2-ジヒドロビリジン-1-イル)プロビル、 $R^!=$ rセチル、X=炭素、Y=窒素、Z=メチレン X^* を原料とし、実施例 X^* 03)と同様の方法により目的化合物を合成した。

1 H - NMR(CDC13); 1. 88-2. 14 (2 H, m), 2. 21 (3 H, s), 2. 60-2. 91 (2 H, m), 3. 00 (1 H, dd, J=8.1, 13.9 Hz), 3. 21 (1 H, dd, J=5.9, 14.1 Hz), 3. 8 9 (2 H, t, J=7.1 Hz), 4. 51 (2 H, d, J=1.9 Hz), 5. 02-5. 15 (1 H, m), 6. 17 (1 H, dt, J=1.3, 6.6 Hz), 6. 46 (1 H, d, J=8.9 Hz), 7. 10-7. 53 (12 H, complex), 7. 83 (1 H, d, J=6.6 Hz), 8. 35 (1 H, s), 9. 02 (1 H, s): MS; m/z=582 (M+1)

実施例60

以下の化合物を実施例1またはこれまで記載のその他の実施例に準じて以下の 化合物を合成した。

即ち実施例1の(3)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(II)で示される、対応するアルコールの酸化反応により R 'がフェニル、 R 3 が t ー ブチル

オキシカルポニル、Xが炭素、Yが窒素、Zがメチレン、R°およびR²が以下に示す基である化学式(I)の化合物を合成した。 化学式(I)の化合物の物性値を以下に示した。

- (1) R^0 =フェニル、 R^2 =ベンジルアミノ (化合物番号M1); 1 H-NMR (DMSO-d6): 1.48(9H,s)、2.86(1H,dd,J=8.5,13.9Hz)、3.10(1H,dd,J=4.1,13.9Hz)、4.35(1H,d,J=6.4Hz)、4.47(1H,d,J=3.3Hz)、5.26(1H,ddd,J=4.1Hz,6.9,8.5Hz)、6.98-7.57(15H,complex)、8.02(1H,s)、8.40(1H,s)、8.67(1H,d,J=6.9Hz)、9.28(1H,t,J=6.4Hz); MS:m/z=610(M+1)。
- (2): R0=4-メトキシフェニル、R2=メトキシ(化合物番号M2); 1 H-NMR(CDCl3): 1.54(9H,s)、3.02(1H,dd,J=6.4,14.2Hz)、3.20(1H,dd,J=5.9,14.2Hz)、3.75(3H,s)、3.89(3H,s)、4.50(2H,d,J=2.2Hz)、5.43(1H,dd,J=6.4,13.3Hz)、6.49(1H,d,J=7.0Hz)、6.77(2H,d,J=8.8Hz)、6.97(2H,d,J=8.8Hz)、7.27(solvent peak,overlapped with 1H)、7.46(5H,s)、8.72(1H,s)。

実施例61

以下の化合物を実施例1またはこれまで記載のその他の実施例に準じて以下の化合物を合成した。

即ち、実施例 1 の(4)に記載した方法と同様の操作を行って、化学式(I)で示される、対応する R "が t ープチルオキシカルポニル基の化合物を脱保護する事により、 R "が水索、 R 「がフェニル、 X が炭素、 Y が窒素、 Z がメチレン、 R 0 と R

²が以下に記載された基であるような化学式(I)の化合物に対応する塩酸塩を合成した。

- (2):R°=4-メトキシフェニル、R²=メトキシ(化合物番号M4);1 H
 -NMR(DMSO-d6):2.77(1H,dd,J=8.6,14.1H
 z)、3.02(1H,dd,J=5.4,14.1Hz)、3.57(3H,s)、4.35-4.97(solvent peak,overlapped with 3H)、6.80(2H,d,J=8.6Hz)、7.50(2H,d,J=8.6Hz)、7.50(2H,d,J=8.6Hz)、7.34-7.62(5H,complex,overlapped with 1H)、9.06(1H,d,J=6.5Hz)。

実施例62 製剤例(注射剤)

本化合物30重量部、食塩18重量部(グルコース100重量部)に精製水を加え全量を2000重量部としてこれを溶解後、ミリポアフィルターGSタイプ(登録商標)を用いて除菌ろ過した。このろ液2gをバイアル瓶に分注、打栓、巻締し、30mgの本化合物を含む注射剤を得た。

实施例63 製剤例(錠剤)

本化合物を10重量部、馬れいしょでんぶん30重量部、結晶乳糖150重量部、結晶セルロース108重量部及びステアリン酸マグネシウム2重量部をV型混合機で混合し、1錠60mgで打錠し、1錠あたり2mgの本化合物を含有する錠剤とした。

以下に試験例を挙げて、本化合物の生理活性について具体的に説明する。

試験例 1

(1)キマーゼ阻害活性

キマーゼは種々の動物の組織に存在することが知られており、その単離、精製法はAnal.Biochem.,137,449(1984)及びFEBSLetters,323,119(1993)に記載されている。本発明では、該文献の方法に準じてキマーゼを精製してキマーゼに対する阻害活性を、また、肥満細胞及び好酸球に対する活性化抑制作用および動物での薬理作用を調べた。尚、具体的方法を以下に述べる。

(A) ラット・キマーゼの調製

ラット舌50gをはさみ及びメスで細切して0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)に懸濁し、ポリトロンホモジナイザーによって5分間破砕してキマーゼ粗酵素液を調製した。23500×gにて20分間遠心分離を行い沈殿をキマーゼ酵素囲分とした。上記操作を2回繰り返すことにより沈殿を洗浄した後、2 M塩化ナトリウム及び5%硫酸アンモニウムを含む0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)に懸濁し、100000×gにて45分間遠心分離を行い上清をキマーゼ画分とした。上清をあらかじめ2 M塩化ナトリウム及び5%硫酸アンモニウムを含む0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)にて平衡化したオクチル・セファロース・4 Bカラム(40×100mm)に添加して2 Mから0 Mの塩化ナトリウムの直線濃度勾配にて溶出した。サクシニル・ロイシル・ロイシル・パリル・チロシル・メチルクマリルアミド(ペプチド研究所製、以降合成キマーゼ基質と記載する)を分解する活性画分を回収し、濃縮したものを精製ラット・キマーゼとし以降の活性測定に用いた。

(B) ヒト・キマーゼの調製

ヒト扁桃腺60gをはさみ及びメスで細切して0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.

0)に懸濁し、ポリトロンホモジナイザーによって5分間破砕してキマーゼ粗酵素液を調製した。22000×gにて30分間遠心分離を行い沈殿をキマーゼ酵素画分とした。上記操作を2回繰り返すことにより沈殿を洗浄した後、2M塩化ナトリウム及び5%硫酸アンモニウムを含む0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)に懸濁し、27000×gにて20分間遠心分離を行い上清をキマーゼ画分とした。上清を限外濾過膜にて濃縮した後、G2000SW-XLカラム(6.0×300mm)に添加して0.1 Mリン酸緩衝液(pH8.0)にて溶出した。合成キマーゼ基質を分解する活性画分を回収し、濃縮したものを精製ヒト・キマーゼとし以降の活性測定に用いた。

(C) イヌ・キマーゼの調製

イヌ心臓 6 0 gをはさみ及びメスで細切して 0 . 1 Mリン酸緩衝液(pH8. 0)に懸濁し、ポリトロンホモジナイザーによって 5 分間破砕してキマーゼ粗酵素液を調製した。 2 2 0 0 0 × gにて 1 5 分間遠心分離を行い沈殿をキマーゼ酵素面分とした。上記操作を 2 回繰り返すことにより沈殿を洗浄した後、 2 M塩化ナトリウム及び 5 %硫酸アンモニウムを含む 0 . 1 Mリン酸緩衝液(pH8. 0)に懸濁し、 2 7 0 0 0 × gにて 4 0 分間遠心分離を行い上清をキマーゼ画分とした。キマーゼ画分を限外濾過膜にて高分子除去および濃縮した後、 Superdex 2 0 0 HR 1 0 / 3 0 カラム(1 0 × 3 0 0 mm)に添加して 0 . 1 Mリン酸緩衝液(pH8. 0)にて溶出した。合成キマーゼ基質を分解する活性画分を回収し、濃縮したものを精製イヌ・キマーゼとし以降の活性測定に用いた。

(D) キマーゼ阻害活性の測定

(a) 合成基質を用いた測定

ラットのキマーゼ阻害活性は合成キマーゼ基質を基質として用い、反応後生成したアミノメチルクマリンの蛍光を分光蛍光光度計で測定した。すなわち0.5 ml測定用セルに0.1 mM合成キマーゼ基質を含む0.15 Mトリス塩酸緩衝液(pH8.0)を200μ1ラットのキマーゼ溶液を0.0002μ1及び本化合物のジメチルスルフォキシド溶液2μ1を加え37℃で15分間インキュベ

ートする。反応終了後ただちに励起波長370nm検出波長460nmにて産生されたアミノメチルクマリンを定量しキマーゼの活性を測定することにより50%阻害濃度(IC50:nM)を算出した。

(b) アンジオテンシン・I を基質に用いた測定

ヒト・キマーゼ及びイヌ・キマーゼ阻害活性は上記の合成基質とは別にアンジオテンシン・I(ペプチド研究所製)を基質として用いて測定した。すなわち 1.5 m l 試験管に 0.1 m M アンジオテンシン・I を含む 0.1 5 M トリス塩酸緩衝液(p H 8.0)を 200 μ l ヒト・キマーゼ溶液あるいはイヌ・キマーゼ溶液を 0.0002 μ l 及び本化合物のジメチルスルフォキシド溶液 2 μ l を加える 3 7℃で 6 0 分間インキュベートする。反応終了後ただちに高速液体クロマトグラフィーにて産生されたアンジオテンシン・IIを定量し、キマーゼの活性を測定することにより 5 0 % 阻害濃度(I C 50:n M)を算出した。.

(E) キマーゼ以外のプロテアーゼ阻害活性の測定

ヒト・エラスターゼ、ヒト・カテプシンG、ヒト・ウロキナーゼ、ヒト・トロンピン、ヒト・ブラスミン及びヒト・ファクターXaに対する本化合物の阻害活性は各々のプロテアーゼに対する合成基質を用いてキマーゼと同様に測定した。上記のプロテアーゼはすべてペーリンガー・マンハイム社より購入製あるいは既知の方法を組み合わせて精製した。合成基質はペプチド研究所製を使用した。プロテアーゼに対する合成基質の組み合わせは以下の通りである。

プロテアーゼ

合成基質

ヒト・エラスターゼ サクシニル・アラニル・プロリル・アラニル・

メチルクマリルアミド

ヒト・カテプシンG サクシニル・アラニル・アラニル・プロリル・

フェニルメチルクマリルアミド

ヒト・ウロキナーゼ ビリジル・グリシル・アルギニル・

メチルクマリルアミド

ヒト・トロンピン ベンジルオキシカルポニル・アスパラギニル・

プロリル・アルギニル・メチルクマリルアミド

ヒト・プラスミン ベンジルオキシカルポニル・バリル・ロイシル

・リジル・メチルクマリルアミド

ヒト・ファクターXa フェニルメチルオキシカルポニル・ビリジル・

グリシル・アルギニル・メチルクマリルアミド

尚、試験は複数回行った。各試験で用いたキマーゼは前述の通りの方法で各試験ごとに調製したものである。また、被検化合物としては前述の実施例で製造された化合物を用いた。各化合物のキマーゼ及びその他のプロテアーゼに対する50%阻害濃度(IC50:nM)を算出し、その結果を表13及び表14に示した。

表 1 3

ラット・キマーゼ、イヌ・キマーゼ及びおよびヒト・キマーゼに対する各化合物の50%阻害濃度(IC50:nM)

基質:サクシニル・ロイシル・ロイシル・バリル・チロシル・メチルクマリルアミド (ラット・キマーゼ) 及びアンジオテンシン・I (ヒト・キマーゼおよびイヌ・キマーゼ)

化合物番号 ラット・キマーゼ イヌ・キマーゼ ヒト・キマーゼ (IC50:nM) (IC50:nM) (IC50:nM)

3 7	2900	22	673
4 0	46	13	190
4 1	740	13	148
4 4	79	16	146

wo	98/09949			PCT/JP97/03132
4	6	2800	494	1587
4	8	-	33	314
5	0	690	19	73
5	2	190	27	120
5	4	45	3.6	36
6	9	54	24	302
7	2	2100	1.6	90
7	3	550	2.9	46
7	4	510	0.92	11
7	5	220	1.0	2.6
5	5	920	98	-
5	8	340	71	2851
6	0	450	9.1	101
6	2	200	5.0	131
7	6	190	0.19	122
7	7	48	1.4	7.0
7	8	42	0.32	1.6
7	9	19	0.32	2.4
8	0	52	0.35	9.0
8	1	150	0.29	114
8	2	19	0.14	0.74

(-は50%阻害濃度(IC50:nM)が1000nM以上であることを示す。)

表 1 4

キマーゼ以外のプロテアーゼに対する各化合物の50%阻害濃度(IC50:nM)

化合物番号	4 0	5 2	7 2	7 4	7 9	8 0	8 2	
プロテアーゼ								
ヒト・カテプシンG	-	350	540	90	420	18	19	
ヒト・エラスターゼ	1900	-	5500	6000		2100	4000	
ヒト・ウロキナーゼ	-	-	-		-	_	-	
ヒト・トロンピン	-	-	-	_		-	-	
ヒト・プラスミン	-	_		_	_	-		
ヒト・ファクターXa	. –	_	_	_	_	_	-	

(-は50%阻害濃度 (IC50: nM) が10000 nM以上であることを示す。)

表13及び表14から明らかなように本発明による化合物は低濃度でラット・キマーゼ、イヌ・キマーゼ及びヒト・キマーゼを阻害し、キマーゼ以外のプロテアーゼに対する選択性も示した。また、ヒト・キマーゼ及びイヌ・キマーゼにおいてはキマーゼの生体内での基質のひとつであるアンジオテンシン・Iを基質として用いた場合でも同様に低濃度でキマーゼの活性を阻害した。さらに、化合物50、化合物54、化合物72、化合物73、化合物74、化合物75、化合物77、化合物78、化合物79、化合物80及び化合物82はヒト・キマーゼに対して阻害活性がないことから、血栓溶解及び血液凝固等に副作用を及ぼさない治療薬として期待される。特に表14の化合物はキマーゼ阻害活性が特に強力であることから、最も好ましい化合物であると考えられる。

試験例 2

肥満細胞脱顆粒抑制作用

(A) 肥満細胞の調製法

ラット(SD系、オス、8~10週齢)の腹腔に30mlの肥満細胞緩衝液 (塩化ナトリウム 150mM、塩化カリウム 3.7mM、リン酸水素ニナト リウム3.0mM、リン酸ニ水素ナトリウム 3.5mM、デキストロース 5. 6mM、pH7.0)を注入し、腹腔細胞を回収し、800回転/分、5分間遠心した後、腹腔浸潤細胞を沈澱として集めた。沈澱細胞を更に肥満細胞緩衝液にて2回洗浄し、一定の細胞濃度に再懸濁後、目的の実験に使用した。

(B) 肥満細胞の脱顆粒抑制作用 (ラット肥満細胞のヒスタミン遊離抑制作用)

上記(A)の操作で得られた肥満細胞を $1 \times 10^{\circ}$ 個となるように肥満細胞緩衝液に懸濁し、 37° に保温した。あらかじめ 37° に保温しておいた $1.5\,\mathrm{m}$ 1 試験管に各薬物の溶液を $2\,\mu$ 1 と細胞懸濁液 $200\,\mu$ 1 を加え、 37° 、100 間保温した。保温後、抗 100 度 10

表 1 5

肥満細胞のヒスタミン遊離に対する各化合物の50%阻害濃度(IC50: μ M)

化合物	ヒスタミン遊離抑制活性(IC50:μM)
4 0	1.8
4 4	1 4
5 2	5 0
5 4	3 5
7 1	1 3

試験例 3

好酸球活性化抑制活性

(A) 好酸球の調製法

モルモット(ハートレー系、オス、6週齡)にポリミキシンB(シグマ社製)を1週間に1回、6~8週間、1mg腹腔投与した。ポミキシンB最終投与後モルモットの腹腔に50m1のPBS(リン酸緩衝生理食塩水)を注入し、細胞を回収した。800回転/分、5分間遠心して腹腔浸潤細胞を沈澱として集めた後、1m1の40%フィコール溶液(40%フィコール(ファルマシア社製)、HBSS(ハンクスの調整塩溶液))に懸濁させ、フィコール不連続密度勾配(40~90%)上に重層した。1500回転/分、40分間遠心し、好酸球画分を回収した。通常この操作で99%以上の純度の好酸球が得られた。さらに、RPMI1640培地(10%BSA(ウシ血清アルブミン・ベーリンガーマンハイム社)にて細胞を2回洗浄し、一定の細胞濃度に再懸濁後、目的の実験に使用した。

(B) 好酸球の抑制作用 (モルモット好酸球の活性酸素放出抑制作用) 上記 (A) のフィコール密度勾配法で得られた好酸球 (純度 9 9 %以上) を 4

×10° 個となるように緩衝液(塩化ナトリウム 0.136 M、塩化カリウム 2.7 m M、塩化カルシウム 1.8 m M、塩化マグネシウム 1.0 m M、炭酸水素ナトリウム 1.9 m M、D - グルコース 5.5 m M H E P E S 5.0 m M、リン酸二水素ナトリウム 0.36 m M p H 7.2)に懸濁した。あらかじめ37℃に保温しておいた96 穴マルチウェルブレート(化学発光測定用、白色タイプ)に各薬物2μ1と細胞懸濁液を180μ1を加え、37℃、10分間保温した。保温後、P A F(血小板活性化因子)(5×10~M)20μ1とルミノール溶液20μ1を加え、直ちに化学発光を測定(L u m i n o s k a n L a b o s y s t e m 社製)した。5分間の化学発光量を測定し、測定値とし、50%阻害濃度(I C 50:μM)を算出した。結果を表16に示した。

表 16

好酸球の活性酸素放出に対する各化合物の50%阻害濃度(IC50: μM)

	化合物	活	性	酸	素	放	出邦	即制	活性	(I	С	5	0	:	μ 1	M)
4	0		5	•	6												
4	4	1	8														
5	2	2	6														
5	4	6	2														
6	9		2.		5												
7	1		2.		6												
7	3		3.	,	0												

表15及び表16からわかるように、キマーゼ阻害活性を有する本化合物は肥満細胞及び好酸球の活性化を低濃度で抑制し、肥満細胞と好酸球を同時に抑制した。

産業上の利用の可能性

上記の通り、キマーゼ阻害活性を有する本化合物はラット・キマーゼのみならずヒト・キマーゼも低濃度で抑制し、かつ、その他のプロテアーゼに対しては抑制を示さなかった。また本化合物はキマーゼによるアンジオテンシン・Iからアンジオテンシン・IIへの変換も低濃度で抑制し、かつ肥満細胞活性化抑制作用および好酸球抑制活性化抑制作用をも有するので、例えば喘息、アレルギー、炎症、リュウマチ、高血圧、心不全、心筋梗塞、心肥大、血管形成やアテロームを合併する血管損傷、腎炎及び腎不全を治療又は予防する薬剤として使用することが期待される。

1. 下記の化学式(I)で表される新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

「式中、R°はフェニル基であり、その環上には下記に定義される基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(基A;基Aはハロゲン、ニトロ、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基またはハロゲノ置換低級アルキル基を示す。)。

R'は(i)アリール、(ii)ヘテロアリールまたは(iii)C₁~。の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて定義された置換基を1つまたはそれ以上有することがある;またはR'は前記(i)~(iii)の基上にOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2Ra、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある(この中で、R。へR。は独立に水業、低級アルキルまたは置換低級アルキル;またはR。へR。は独立にアリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの内、アリールまたはヘテロアリールの環上には前記に定義された基Aから選択される1つまたはそれ以上、通常1ないし3個の置換基を有する事がある。また置換低級アルキルは置換基としてハロゲン、ニトロ、水酸基から選ばれる原子または基を1ないし3個有する。);あるいはR'は前記(i)~(iii)の基上に下記に定義される環状基Gを、置換基として一つまたはそれ以上有する場合がある(環状基G;環状基Gは酸素原子また

は窒素原子を1ないし3の範囲で含む5または6月環からなる複素環基を示し、 置換基を有しても良い。)。

 R^2 は($1\sim 8$ C) アルキル、アリール($1\sim 7$ C) アルキル、ヘテロアリール($1\sim 7$ C) アルキル、アリール、; または R^2 は前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 8$ C) アルキル; あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 8$ C) アルキルを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D(CH_2)。-- 、 CO、(ii)D・ $CO \cdot E \cdot CO$ あるいは(iii)D・ $SO_2 \cdot E \cdot CO$ であるアシル基、;または R^3 はD(CH_2)。 、 SO_2 あるいはD・ $CO \cdot E \cdot SO_2$ であるスルホニル基(ここで基Dは水素、 $C1 \sim 6$ の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、アリール基、ハロゲノ低級アルキル、ハロゲノ低級アルコキシ、アミノ、低級アルコキシアミノ、ハロゲノ低級アルキルアミノ、 $R_bR_cN \cdot C$ 0、 R_sO 0、 R_s 0、 R_sO 0 を示す。また基Eは炭素数1ないし6の2価の架橋基を示す。);または R^3 は基 R_sO 0 で示されるウレア基;または R^3 は、 R_sO 0、 R_sO 0、 R_sO 0、 R_sO 0 で示されるチオウレア;または R^3 は R_sO 0 のる。

XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、R.~R。で表される基で置換されていてもよい。

Zはポリメチレン基を示し、ポリメチレン基上の水素原子は独立にR。、R。で置換されてもよい。

2. 化学式(1)において R^2 が下記のものを示す請求の範囲第1項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩 $\begin{bmatrix}R^2$ は($1\sim8$ C)アルキル、アリール($1\sim7$ C)アルキル、ヘテロアリール($1\sim7$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は前記に定義された基B(但し化学式(I)においてYが窒素原子を示し、Xが炭素原子を示すとき、 R^2 はOR。またはNR。R。以外の基を示す。)もしくは基Bを置換基として有する($1\sim8$ C)アルキル;あるいは前記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim8$ C)アルキルを示す。]。 3. 環状基Gが,ビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロービリジンー1-イル、ビリミジルオキシ、ビラジルオキシ、ビリダジルオキシまたは4位に低

級アルキル基またはアリール低級アルキル基を有する事があるピペラジンー1ーイル、ピロリジンー1ーイル、ピペリジンー1ーイル、4ーモルホリンー4ーイル、ピロールー1ーイルよりなるグループから選択される基を示す請求の範囲第1項または第2項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

4. 化学式(I)において各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩[R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから5つまでの置換基を有する場合がある。

R'はフェニル、チエニル、フリル、ヒリジル、ヒロリルまたはC1~6の直鎖、 分岐鎖あるいは環状のアルキル基であり、それぞれ独立に、基Aについて前記に 定義された置換基を1つまたはそれ以上有することがある;またはR1は前記の フェニル、チエニル、フリル、ビリジル、ビロリルまたはC1~6の直鎖、分岐 鎖あるいは環状のアルキル基の基上にOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R e、NRbCHO、NRbCORa、SO2ORa、SO2Ra、CONRbSO2Raお よびP(O)(OR₄)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換 基を有する場合がある(この中で、R▲~R。は独立に水素、低級アルキル;また はR.~R。は独立にアリール(1-7C)アルキル、ヘテロアリール(1-7 C)アルキル、アリールおよびヘテロアリールであり、これらの場合、アリール またはヘテロアリールの環上には基Aから選択される1つまたはそれ以上の置換 基を有する事がある);あるいは R 'は前記のフェニル、チエニル、フリル、ヒリ ジル、ピロリルまたはС1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基の基上 に、ビリジルオキシ、2-オキソー1、2-ジヒドロビリジン-1-イル、ビリ ミジルオキシ、ヒラジルオキシ、ヒリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基 またはアリール低級アルキル基を有する事があるヒベラジンー1-イル、または ピロリジンー1ーイル、ピペリジンー1ーイル、4ーモルホリンー4ーイル、2 ーオキソー1、2ージヒドロビリジン-1-イル、ビロール-1-イルよりなる グループから選択される環状基Gを置換基として一つまたはそれ以上有する場合

がある。

 R^2 は($1\sim 4$ C)アルキル、アリール($1\sim 3$ C)アルキル、ヘテロアリール ($1\sim 3$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は、前記に定義された基Bもしく は基Bを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキル;あるいは前記に定義された 環状基Gを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキルを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i)D(CH_2)。-3・CO、(ii)D・CO・E・COあるいは(iii)D・ SO_2 ・E・COであるアシル基、;または R^3 は、D(CH_2)。-3・ SO_2 およびD・CO・E・ SO_2 であるスルホニル基;または R^3 は、R $_{\circ}R$ $_{\circ}N$ $_{\circ}CS$ で示されるチオウレア;または R^3 はR $_{\circ}$ である。(ここでDは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2 , 2 , 2 $_{\circ}P$ $_{\circ$

 $XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または炭素原子を示し、<math>R \sim R c$ で表される基で置換されていてもよい。

Zは $-CH_2-$ を示し、2つの水素原子は独立に R_* 、 R_* で置換されてもよい。]。

5. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項ないし第4項記載の新規アセトアミド誘導体またはその楽理学的に許容される塩 [R°はフェニル基であり、その環上には基Aとしてハロゲン、水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、トリフルオロメチル基から選択される1つから3つまでの置換基を有する場合がある。

R'はフェニル基であり、その環上には前記に定義された基Aを独立に一つ以上有する事がある。;またはR'はOR。、COOR。、CONR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。R。、NR。CHO、NR。COR。、SO2OR。、SO2R。、CONR。SO2R。およびP(O)(OR。)2よりなる基Bから選択される1つまたはそれ以上の置換基を有する場合がある。

 R^2 は($1\sim 4$ C)アルキル、アリール($1\sim 3$ C)アルキル、ヘテロアリール($1\sim 3$ C)アルキル、アリール、;または R^2 は前記に定義された基Bもしくは基Bを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキル;あるいは下記に定義された環状基Gを置換基として有する($1\sim 3$ C)アルキルを示す。ここで基Gはビリジルオキシ、2- オキソー1、2- ジヒドロビリジンー1- イル、ビリミジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは4位に低級アルキル基またはアリール(1- 7 C)アルキル基を有する事があるピペラジンー1- イル、またはピロリジン-1- イル、ピペリジン-1- イル、4- モルホリン-1- イル、ピロール-1- イルよりなるグループから選択される環状基Gを示す。

 R^3 は水素;または R^3 は(i) D・(CH₂)。-3・CO、(ii) D・CO・E・COあるいは(iii) D・SO₂・E・COであるアシル基、あるいはD・(CH₂)。-3・SO₂およびD・CO・E・SO₂であるスルホニル基、(ここで基Dは水素、C1~6の直鎖、分岐鎖あるいは環状のアルキル基、トリフルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエトキシ、2,2ートリフルオロエチルアミノ、COOR。、CONR。R。、NR。R。または上記に定義された基Gを示す。);またはR³は、R。R。N・CSで示されるチオウレア;また基Eは独立に、2価のベンゼン核、2価のヘテロアリール核、1,4ーピベラジンージーイル、2価のシクロヘキシル基、2価の1,4ーシクロヘキサジエニル基);またはR³はR。である。XおよびYは、それぞれ独立に窒素原子または無置換炭素原子を示す。

Zは $-CH_2-を示し、2つの水素原子は独立に<math>R_{\bullet}$ 、 R_{\bullet} で置換されてもよい。]。

6. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項ないし第4項記載の新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩 [R°は無置換フェニル基または置換基としてハロゲン、低級アルキル、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アシルオキシから選ばれる1ないし2個の置換基で置換された置換フェニル、R¹は無置換フェニル基、R²は無置換フェニル基、無置換の(1~8C) アルキルまたは置換基としてカルポキシル、低級アシルオキシ、フェニル、ピロリジン-1-イル、ピリジル、ピリジルオキシ、2-オキソ-1、2-ジヒドロピリジン-1-イル、ピリミジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキ

シまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルカルボニル、モルホリノから選ばれる基を有する置換(1~8 C)アルキル基、R³は水素、低級アシル基、ホルミル、スルファモイル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニルまたはテトラヒドロフロイル、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH₂-を示す。]。

7. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項ないし第4項記載の新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩 [R ° は無置換フェニル基、R ² は無置換の(1~8 C) アルキルまたは置換基としてピロリジン-1-イル、ピリジルオキシ、2-オキソ-1、2-ジヒドロピリジン-1-イル、ピリミジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリダジルオキシまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルまたは低級アルキル置換ピペラジン-1-イルカルボニルから選ばれる基を有する(1~8 C) アルキル基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子をしめす。 Z は - C H ₂ - を示す。]。8. 化学式(I)においてR ² は水素、低級アルキルカルボニル、低級アルコキシカルボニル、アシル、スルホニル、スルファモイルより選ばれる基である請求の範囲第1項ないし第4項の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

9. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す請求の範囲第1項記載の 新規アセトアミド誘導体または薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基または低級アルコキシ置換フェニル基、R¹は無置換フェニル基、R²は低級アルコキシ、R³は水素、低級アルコキシカルボニル、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子をしめす。Zは一CH2-を示す。

10. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

 R° は無置換フェニル基、 R^{-1} は無置換フェニル基、 R° は $3-(2-オキソー1, 2-ジヒドロヒリジンー1ーイル) プロピル、 <math>R^{\circ}$ は水素、 t-プチルオキシカルポニル、ホルミル、アセチル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、

低級アルキルアミノスルホニル、アリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニルから選ばれる基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは一CH2-を示す。

11. 化学式(I)において下記の各記号が下記のものを示す新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩。

R°は無置換フェニル基、 R'は無置換フェニル基、R2は3-(2-ビリジルオキシ)プロビル、R³は水素、tープチルオキシカルボニル、ホルミル、アセチル、低級アルキルスルホニル、アリール低級アルキルスルホニル、ヘテロアリールスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、低級アルキルアミノスルホニル、アリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリール低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールの低級アルキルアミノスルホニル、ヘテロアリールアミノスルホニルから選ばれる基、Xは無置換炭素原子、Yは窒素原子、Zは-CH2-を示す。

12.2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー1-(3-フルオロフェニル)メチル}ブチルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

 $13.2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{2,3-ジオキソー6-(4-モルホリンー4ーイル)-1-フェニルメチル} ヘキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。$

14.2-(5-r)またはt-rチルオキシカルボニルアミノまたはアセチルアミノー6-rキソー2-rエニルー1, 6-rビドロビリミジンー1-rル) $-N-\{2,3-r$ ジオキソー1-rエニルメチルー6-(2-r)キソー1, 2-rビドロビリジンー1-rル) -r へキシルアセトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

15.2-(5-r) えたは t-r チルオキシカルボニルアミノまたはベンジルスルホニルアミノまたはホルミルアミノまたはベンジルアミノスルホニルアミノまたは 4-r リジルメチルオキシカルボニルアミノまたはアセチルアミノ-6 ーオキソー2-r エニルー1, 6-r に r に

セトアミドまたはその薬理学的に許容される塩。

16. (A) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノ-6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-{2-メトキシカル ボニルー1ー(4ーヒドロキシフェニル)メチルー2ーオキソ}エチルアセトア ミド、(B) 2-(5-t-プチルオキシカルポニルアミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロヒリミジン-1-イル)-N-{2-メトキシカル ポニルー1ー(3ーフルオロー4ーヒドロキシフェニル)メチルー2ーオキソ} エチルアセトアミド、 (C) 2- (5-アミノ-6-オキソー2-フェニル-1. 6-ジヒドロビリミジンー1-イル)-N-(2-オキソー2-フェニルカルパ モイル-1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(D) 2-(5-アミノー 6-オキソー2-フェニルー1、<math>6-ジヒドロヒリミジンー1-イル)-N-(2-ベンジルカルバモイルー2-オキソー1-フェニルメチル) エチルアセト ロヒリミジン-1-イル)-N-(2-オキソー2-フェニルエチルカルバモイ ルー1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(F) 2-(5-t-ブチルオ キシカルボニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジ ンー1-イル) - N - {2-メトキシカルポニル-1-(4-メチルオキシフェ ニル) メチルー2-オキソ) エチルアセトアミド、(G) 2-(5-t-ブチル オキシカルポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1、6ージヒドロビリミ ジンー1ーイル) - N - (2 - オキソー2 - フェニルエチルカルバモイルー1 -フェニルメチル) エチルアセトアミド、(H) 2-(5-t-ブチルオキシカル ポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー1-イル) - N - {2-メトキシカルポニル-1-(4-メチルオキシフェニル)メ チルー2ーオキソ} エチルアセトアミド、あるいはそれらの薬理学的に許容され る塩。

17. (A) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロヒリミジンー1ーイル) <math>-N-(2, 3-ジオキソー1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド、(B) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1, 6-ジヒドロヒリミジンー1-イル) <math>-N-(2, 3-ジオキソー6-フェニルー

1-7 ェニルメチル)へキシルアセトアミド、(C) 2-(5-7) ミノー6-3 キソー2-7 ェニルー1 , 6-9 ヒドロビリミジンー1-7 ル) -1 ハー(2 , 3 ージオキソー6-7 ェニルー1-7 ェニルメチル)ペンチルアセトアミド、

(G) 2-(5-r)/-6-r+y-2-z=n-1, 6-y+p-y+z=y-1-4, 6-y+p-y+z=y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 6-y+p-y+y-1-4, 3-y+y-1-4, 3-y+y-4, 3-y+y-4, 3-y+y-4, 3-y+y-4, 3-y+y-4, 3-y+y-4, 3-y+4, 3-y+4, 3-y+4, 3-y+4, 3-y+4, 3-y+4, 3-y+4, 3-y+4, 3-y+4,

 $\begin{array}{c} (I) \ 2-(5-p) \ -(6-x) \ +(y) \ -(2-y) \ +(y) \ -(y) \ -($

- (4-メチルヒペラジン-1-イル)-2,3,7-トリオキソ}ヘプチルア セトアミド、(0) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジ ヒドロビリミジンー1ーイル) - N - {2,3-ジオキソー6-(4-モルホリ ン-4-イル) -1-フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド、(P) 2-(5-アミノー6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル) $-N-\{2,3,-ジオキソーー6-(2-オキソー1,2-ジヒドロヒリジン$ -1-イル) 1-フェニルメチル} ヘキシルアセトアミド、(Q) 2-(5-ア ミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジンー1ーイル)ー $N - \{2, 3, -97449 - 1 - 722 - 744 - 6 - (2 - 749 - 744 - 7$ シ) } ヘキシルアセトアミド、(R) 2-(3-アミノ-2-オキソー6-フェ ニルー1,2ージヒドロビラジン-1-イル)-N-(2-メトキシカルポニル -2-オキソー1-フェニルメチル) エチルアセトアミド、(S) 2-(5-ア ミノー1,6ージヒドロー6ーオキソー1,3,4ートリアジニル)-N-(2ーメトキシカルポニルー2-オキソー1-フェニルメチル)エチルアセトアミド、 (T) 2-(5-t-ブチルオキシカルポニルアミノー6-オキソ-2-フェニ ルー1,6-ジヒドロビリミジン-1-イル)-N-(2,3-ジオキソー1-フェニルメチル) ブチルアセトアミド、(U) 2-(5-t-ブチルオキシカル ポニルアミノー6ーオキソー2ーフェニルー1,6ージヒドロビリミジンー1ー イル) - N - (2, 3 - ジオキソー1 - フェニルメチル) ヘキシルアセトアミド、 (V) 2-(5-t-ブチルオキシカルボニルアミノー6-オキソー2-フェニ ルー1、6-ジヒドロビリミジンー1-イル) -N-(2、3-ジオキソー1-フェニルメチル) ヘプチルアセトアミド、(W) 2 - {5-(3-テトラヒドロ フロイルアミノ) -6-オキソー2-フェニルー1,6-ジヒドロビリミジンー キシルアセトアミド、 (X) 2-(5-アミノ-6-オキソー2-フェニル-1, $6-ジヒドロヒリミジンー1ーイル)-N-{2,3-ジオキソー1-(2-ブ$ ルオロフェニル) メチル} ブチルアセトアミドあるいはその薬理学的に許容され る塩。

18. (A) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体が酸性化合物であるとき、その

薬理学的に許容される塩がアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、アンモニウム塩または薬剤学的に許容されるカチオンを生じる有機塩基から得られる塩; (B) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体が塩基性化合物であるとき、その薬理学的に許容される塩が薬剤学的に許容されるアニオンを生じる酸を用いる事により生成する酸付加塩から選択される請求の範囲第1項記載の新規アセトアミド誘導体の塩。

- 19. 請求の範囲第1項ないし第18項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分とする医薬。
- 20.請求の範囲第1項ないし第19項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩を有効成分とする新規プロテアーゼ阻害剤。
- 21.請求の範囲第1項ないし第20項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規キマーゼ阻害剤。
- 22. 請求の範囲第1項~第18項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規肥満細胞脱顆粒抑制剤または肥満細胞ヒスタミン遊離抑制剤。
- 23.請求の範囲第1項~第18項に記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分とする新規好酸球活性化抑制剤または好酸球活性酸素放出抑制剤。
- 24.以下の(A)または(B)にあげる工程を有することを特徴とする、請求の範囲第1項ないし第18項記載の新規アセトアミド誘導体またはその薬理学的に許容される塩の製法。
 - (A) 化学式(I)の新規アセトアミド誘導体の合成に際し、化学式 (II)

に示されるアルコール体の化合物をアルコール保護基がある場合にはそれを除去した後、酸化し、化学式(I)の新規アセトアミド誘導体とする工程(式中R。は水素またはヒドロキシ基の保護基を示す。)、または、

(B) 化学式(III)

$$R^3HN$$
 Z
 OH
 R^2
 OH
 R^2
 OH

あるいは、化学式 (IV)

$$R^3HN + R^2$$
(IV)

(化学式(III)または(IV)におけるR³, は請求の範囲第1項で定義されたR³と同じ意味を示す。)におけるR³, が水素である化合物と、化学式(V)

あるいは、化学式 (VI)

のいずれかの化合物とを縮合する工程(上記式中における R^0 、 R^1 、 R^2 、 X、 Y および Z は上記(1)で定義された基を示す)。

25. R°、R¹、R²、R³、X、YおよびZが請求の範囲第1項で定義された基である請求の範囲第24項記載の化学式(II)の化合物およびその塩。

26. R°、R²、およびZが請求の範囲第1項で定義された基であり、R³、が請求の範囲第1項に定義された基である、請求の範囲第24項記載の化学式 (III) の化合物およびその塩。

27. R⁰、R²、および2が請求の範囲第1項で定義された基であり、R²、が請求の範囲第24項に定義された基である、請求の範囲第22項記載の化学式 (1V) の化合物およびその塩。

28. R'、R'、XおよびYが請求の範囲第1項で定義された基である請求の範囲第24項記載の化学式(V)の化合物およびその塩。

29. R 'およびR'が請求の範囲第1項で定義された基である請求の範囲第24 項記載の化学式 (VI) の化合物およびその塩。

 $30.3-R^3$ ' $-5-(R_2CO)-2$, 2-ジ低級アルキルー $4-(R^9-Z)$ オキサゾリジン(オキサゾリジンのケトン誘導体)またはその塩(式中 R^9 、 R^2 およびZが請求項1で定義された基であり、 R^3 ' は請求の範囲第1項で定義された R^3 と同じ意味を示す。)。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP97/03132

A. CLA	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. C1° C07D213/64, C07D239/42, C07D241/20, C07D253/06, C07D401/12, C07D405/12, C07D417/06,						
C071	C07D417/12, A61K31/495, A61K31/505, A61K31/44, A61K31/535,						
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	A61K31/53				
Minimum de	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. Cl6 C07D213/00-64, C07D239/00-42, C07D241/00-20, C07D253/00-						
06,	C07D401/00-12, C07D405/00-	12, C07D417/00-12, A61	K31/00-535				
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
	its base consulted during the international search (name LUS (STN), CA (STN), REGISTRY		crms used)				
CAPI	105 (SIN), CA(SIN), ABGISTNI	(DIN)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
PA	WO, 96/33974, Al (The Green		1 - 30				
	October 31, 1996 (31. 10.	96) (Family: none)					
A	EP, 528633, Al (Imperial C		1 - 30				
	February 24, 1993 (24. 02.						
	& US, 5254558, A & JP, 5-2	80940, A					
A	WO, 93/21209, Al (Zeneca L		1 - 30				
	October 28, 1993 (28. 10. 5 & EP, 636142, Al & JP, 7-5	·					
	& EP, 030142, AI & DP, 7-30	03074, N					
A	WO, 93/21214, Al (Zeneca L		1 - 30				
	October 28, 1993 (28. 10. 5 & EP, 636143, A1	93)					
·	u Li, 030143, 111						
A	JP, 8-143517, A (Nippon Kay	-	1 - 30				
	June 14, 1996 (14. 06. 96)	(ramity: none)					
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.							
* Special categories of cited documents: "I" later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand							
to be of	to be of particular relevance						
"L" documen	"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is sited to entablish the amblication data of continuous an other						
cited to	establish the publication date of another citation or other cason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be				
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination							
	heige obvious to a nerson skilled in the art						
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report							
December 3, 1997 (03. 12. 97) December 16, 1997 (16. 12. 97)							
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer							
Japa	Japanese Patent Office						
Facsimile No. Telephone No.							

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. ^a CO7D213/64, CO7D239/42, CO7D241/20, CO7D253/06, CO7D401/12, CO7D405/12, CO7D417/06, CO7D417/12, A61K31/49 A61K31/505, A61K31/44, A61K31/535, A61K31/53				
	(行った分野・各小原体が八層(1.D.C))			
Int. C1. ° C07 A61K31/00-53	.最小限資料(国際特許分類(IPC)) 7D213/00-64, C07D239/00-42, C07D241/00-20, C0 35	7D253/00-06, CO7D401/00-12, CO7D405/00)-12, C07D417/00-12,	
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS (STN), CA (STN), REGISTRY (STN)				
C. 関連す	ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	トラけ その間値する筋所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
PA	WO,96/33974,A1(株式会社ミドリ十字)31.10 ファミリー無し	月. 1996 (31. 10. 96)	1-30	
٨	EP, 528633, A1 (IMPERIAL CHEM IND PLC) 24. 2) &US, 5254558, A &JP, 5-286946, A	月. 1993 (24. 02. 93)	1-30	
A	WO, 93/21209/A1 (ZENECA LTD) 28. 10月. 1993 (2 &EP, 636142, A1 &JP, 7-505874, W	28. 10. 93)	1-30	
ス C欄の続き	さにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する8	川紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも		て出願と矛盾するものではなく	•	
の 「L」優先権主張に疑惑を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)		「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、	えられるもの 当該文献と他の1以	
「〇」口頭によ	る開示、使用、展示等に言及する文献 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了	した日 03.12.97	国際調査報告の発送日 16.12	2.97	
日本国 郵	名称及びあて先 特許庁 (1SA/JP) 使 号100	特許庁審査官(権限のある職員) 審藤 恵	4C 9164	
東京都	千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3452	

(統き) <u>.</u> 用文献の			
アゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
	TO, 93/21214, A1(ZENECA LTD)28. 10月. 1993(28. 10. 93)	1-30	
	&EP, 636143, A1		
	JP, 8-143517, A(日本化薬株式会社) 14.6月.1996(14.06.96)	1-30	
	ファミリーなし		
	77 3 7 4 6		
		ļ	
		İ	
		·	
		1	

